

(19) 日本国特許庁(JP)

## 再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02015/072368

発行日 平成29年3月16日(2017.3.16)

(43) 国際公開日 平成27年5月21日(2015.5.21)

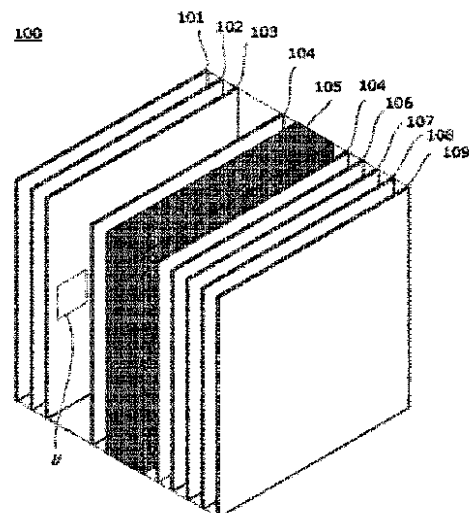
| (51) Int.Cl.                      | F I           | テーマコード (参考) |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>G02F 1/1368 (2006.01)</b>      | G02F 1/1368   | 2H192       |
| <b>G02F 1/1337 (2006.01)</b>      | G02F 1/1337   | 2H290       |
| <b>G02F 1/13 (2006.01)</b>        | G02F 1/13 500 | 4H027       |
| <b>C09K 19/42 (2006.01)</b>       | C09K 19/42    |             |
| <b>C09K 19/38 (2006.01)</b>       | C09K 19/38    |             |
| 審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 75 頁) 最終頁に続く |               |             |

|              |                              |          |                                                      |
|--------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 出願番号         | 特願2015-510555 (P2015-510555) | (71) 出願人 | 000002886<br>D I C株式会社<br>東京都板橋区坂下3丁目35番58号          |
| (21) 国際出願番号  | PCT/JP2014/079196            | (74) 代理人 | 100124970<br>弁理士 河野 通洋                               |
| (22) 国際出願日   | 平成26年11月4日(2014.11.4)        | (74) 代理人 | 100159293<br>弁理士 根岸 真                                |
| (11) 特許番号    | 特許第5850286号 (P5850286)       | (72) 発明者 | 小川 真治<br>埼玉県北足立郡伊奈町大字小室4472-1<br>D I C株式会<br>社 埼玉工場内 |
| (45) 特許公報発行日 | 平成28年2月3日(2016.2.3)          | (72) 発明者 | 岩下 芳典<br>埼玉県北足立郡伊奈町大字小室4472-1<br>D I C株式会<br>社 埼玉工場内 |
| (31) 優先権主張番号 | 特願2013-233958 (P2013-233958) | 最終頁に続く   |                                                      |
| (32) 優先日     | 平成25年11月12日(2013.11.12)      |          |                                                      |
| (33) 優先権主張国  | 日本国(JP)                      |          |                                                      |

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子

## (57) 【要約】

対向に配置された第一の基板と、第二の基板と、第一の基板と第二の基板との間に液晶組成物を含有する液晶層を挟持し、第一基板上にマトリクス状に配置される複数のゲート配線及びデータ配線と、ゲート配線とデータ配線との交差部に設けられる薄膜トランジスタと、トランジスタにより駆動され透明導電性材料からなる画素電極とを有し、薄膜トランジスタが、ゲート電極と、ゲート電極と絶縁層を介して設けられる酸化物半導体層と、酸化物半導体層と導通して設けられるソース電極及びドレイン電極とを有し、液晶組成物が一般式(LC1)及び一般式(LC2)で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有し、一般式(II-a)から一般式(II-f)で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有する液晶表示素子を提供する。



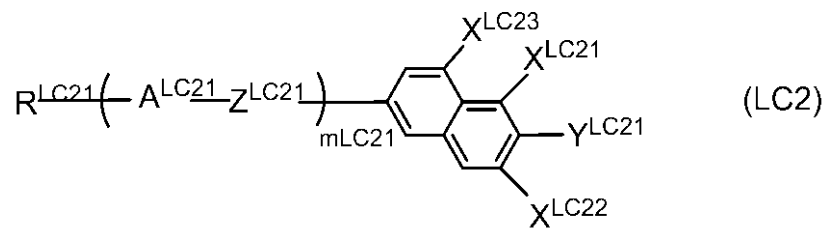
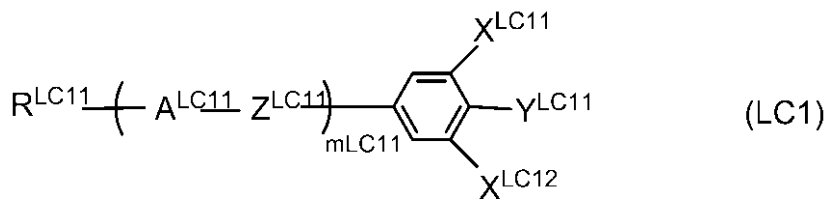
## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

対向に配置された第一の基板と、第二の基板と、前記第一の基板と第二の基板との間に液晶組成物を含む液晶層を挟持し、  
 前記第一基板上にマトリクス状に配置される複数のゲート配線及びデータ配線と、  
 前記ゲート配線とデータ配線との交差部に設けられる薄膜トランジスタと、該トランジスタにより駆動され透明導電性材料からなる画素電極と有し、  
 前記薄膜トランジスタが、ゲート電極と、該ゲート電極と絶縁層を介して設けられる酸化  
 物半導体層と、該酸化物半導体層と導通して設けられるソース電極及びドレイン電極とを  
 有し、

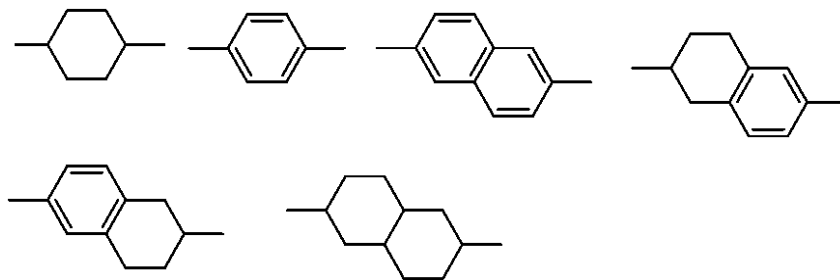
前記液晶組成物が一般式 (LC1) 及び一般式 (LC2)

## 【化 1】



(式中、 $R^{LC11}$  及び  $R^{LC21}$  はそれぞれ独立して炭素原子数 1～15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{COO}-$  又は  $-\text{C}\equiv\text{C}-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよく、 $A^{LC11}$ 、及び  $A^{LC21}$  はそれぞれ独立して下記の何れかの構造

## 【化 2】

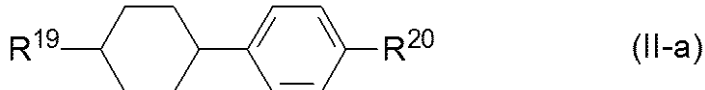


(該構造中、シクロヘキシレン基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}_2-$  は酸素原子で置換されていてもよく、1,4-フェニレン基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}=-$  は窒素原子で置換されていてもよく、また、該構造中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子はフッ素原子、塩素原子、 $-\text{CF}_3$  又は  $-\text{OCF}_3$  で置換されていてもよい。)を表し、 $X^{LC11}$ 、 $X^{LC12}$ 、 $X^{LC21} \sim X^{LC23}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、 $-\text{CF}_3$  又は  $-\text{OCF}_3$  を表し、 $Y^{LC11}$  及び  $Y^{LC21}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、シアノ基、 $-\text{CF}_3$ 、 $-\text{OCH}_2\text{F}$ 、 $-\text{OCHF}_2$  又は  $-\text{OCF}_3$  を表し、 $Z^{LC11}$  及び  $Z^{LC21}$  はそれぞれ独立して単結合、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CF}=\text{CF}-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-(\text{CH}_2)_4-$ 、 $-\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}$

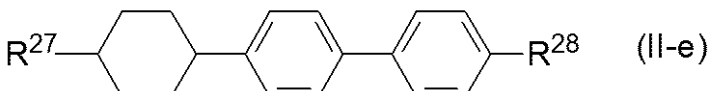
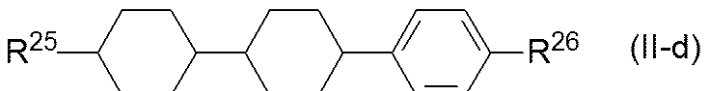
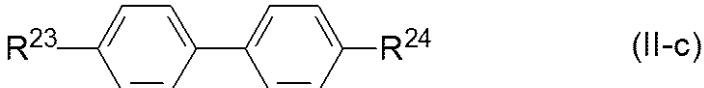
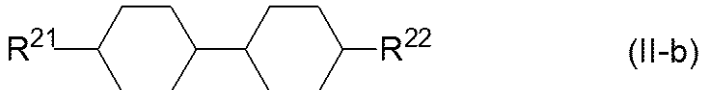
$_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCF}_2-$ 、 $-\text{CF}_2\text{O}-$ 、 $-\text{COO}-$ 又は $-\text{OCO}-$ を表し、 $m^{\text{LC}11}$ 及び $m^{\text{LC}21}$ はそれぞれ独立して1～4の整数を表し、 $A^{\text{LC}11}$ 、 $A^{\text{LC}21}$ 、 $Z^{\text{LC}11}$ 及び $Z^{\text{LC}21}$ が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良い。）

で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有し、一般式（I I-a）から一般式（I I-f）

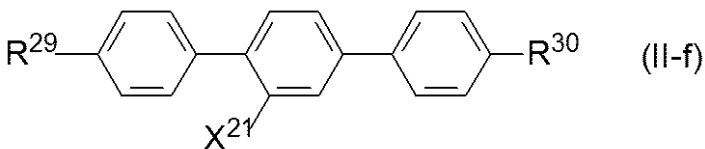
【化3】



10



20



（式中、 $\text{R}^{19} \sim \text{R}^{30}$ はお互い独立して炭素原子数1から10のアルキル基、炭素原子数1から10のアルコキシ基又は炭素原子数2から10のアルケニル基を表し、 $\text{X}^{21}$ は水素原子又はフッ素原子を表す。）で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有する液晶表示素子。

【請求項2】

30

前記酸化物半導体層が、In，Ga，Zn，及びSnから選ばれる少なくとも一つの元素を含む酸化物である請求項1に記載の液晶表示素子。

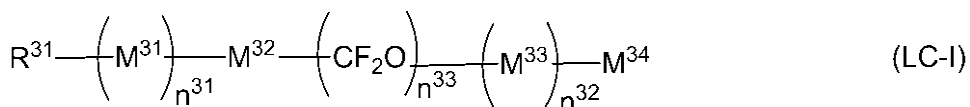
【請求項3】

前記酸化物半導体層が、In，Ga，及びZnを含む酸化物である請求項1又は2に記載の液晶表示素子。

【請求項4】

一般式（LC1）及び一般式（LC2）で表される化合物として、一般式（LC-I）

【化4】



40

（式中、 $\text{R}^{31}$ は炭素原子数1から10のアルキル基、炭素原子数1から10のアルコキシ基、炭素原子数2から10のアルケニル基又は炭素原子数2から10のアルケニルオキシ基を表し、

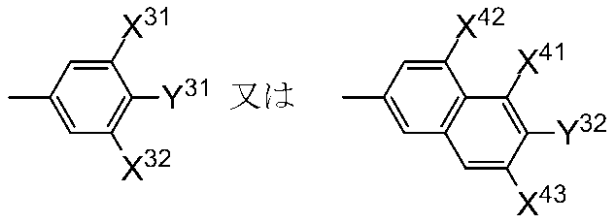
$\text{M}^{31} \sim \text{M}^{33}$ はお互い独立してトランス-1，4-シクロヘキシレン基、1，4-フェニレン基、又はナフタレン-2，6-ジエニル基を表し、該トランス-1，4-シクロヘキシレン基中の1つの $-\text{CH}_2-$ 又は隣接していない2つ以上の $-\text{CH}_2-$ は酸素原子が直接隣接しないように、 $-\text{O}-$ で置換されていてもよく、該フェニレン基中の1つの $-\text{CH}=\text{H}$ 又は隣接していない2つ以上の $-\text{CH}=\text{H}$ は $-\text{N}=\text{N}-$ に置き換えられてもよく、この基中

50

に存在する水素原子はフッ素原子に置換されていてもよく、該ナフタレン-2,6-ジエニル基中に存在する水素原子はフッ素原子に置換されていてもよく、

$M^{3\ 4}$  は

【化5】



(式中、 $X^{3\ 1}$ 、 $X^{3\ 2}$ 、 $X^{4\ 1}$ 、 $X^{4\ 2}$  及び  $X^{4\ 3}$  はお互い独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 $Y^{3\ 1}$  及び  $Y^{3\ 2}$  はフッ素原子、塩素原子、シアノ基、 $-CF_3$ 、 $-OCH_2F$ 、 $-OCHF_2$  又は  $-OCF_3$  を表す。) を表し、

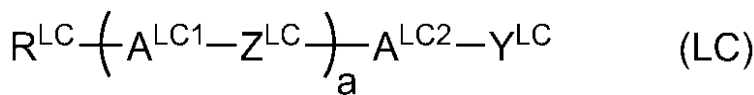
$n^{3\ 1}$  及び  $n^{3\ 2}$  はお互い独立して0、1又は2を表し、 $n^{3\ 1} + n^{3\ 2}$  は0、1又は2を表し、 $M^{3\ 1}$  及び  $M^{3\ 3}$  が複数存在する場合には同一であっても異なっても良く、 $n^{3\ 3}$  は0又は1を表す。)

で表される化合物群から選ばれる化合物を少なくとも1種含有する請求項1～3の何れか一項に記載の液晶表示装置。

【請求項5】

前記液晶層に、更に一般式 (LC)

【化6】



(一般式 (LC) 中、 $R^{LC}$  は炭素原子数1～15のアルキル基を表し、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の $-CH_2-$ は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COO-$  又は  $-C\equiv C-$  で置換されてよく、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子に置換されていてもよく、 $A^{LC1}$  及び  $A^{LC2}$  は、それぞれ独立して、

(a) トランス-1,4-シクロヘキシレン基 (この基中に存在する1個の $-CH_2-$ 又は隣接していない2個以上の $-CH_2-$ は酸素原子又は硫黄原子で置換されていてもよい。)、

(b) 1,4-フェニレン基 (この基中に存在する1個の $-CH=$ 又は隣接していない2個以上の $-CH=$ は窒素原子で置換されていてもよい。)、及び

(c) 1,4-ビス(2,2,2)オクチレン基、ナフタレン-2,6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、又はクロマン-2,6-ジイル基

からなる群より選ばれる基を表すが、上記の基(a)、基(b)又は基(c)に含まれる1つ又は2つ以上の水素原子はそれぞれ、フッ素原子、塩素原子、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  で置換されていてもよく、

$Z^{LC}$  は単結合、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$  又は  $-OCO-$  を表し、

$Y^{LC}$  は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、及び炭素原子数1～15のアルキル基を表し、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の $-CH_2-$ は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COO-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$  で置換されてよく、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよく、

aは1～4の整数を表すが、aが2、3又は4を表し、 $A^{LC1}$  が複数存在する場合、複数存在する  $A^{LC1}$  は、同一であっても異なっても良く、 $Z^{LC}$  が複数存在する場

10

20

30

40

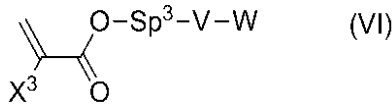
50

合、複数存在する  $Z^{LC}$  は、同一であっても異なっても良い。ただし、一般式 (LC 1)、一般式 (LC 2) 及び一般式 (II-a) から (II-f) で表される化合物を除く。) で表される化合物を含有する請求項 1～4 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項 6】

前記液晶層が一般式 (VI)

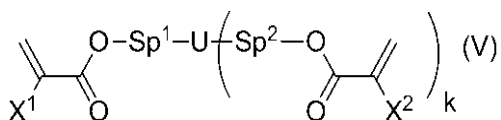
【化 7】



(式中、 $X^3$  は、水素原子又はメチル基を表し、 $\text{Sp}^3$  は、単結合、炭素原子数 1～8 のアルキレン基又は  $-\text{O}-(\text{CH}_2)_t-$  (式中、 $t$  は 2～7 の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。) を表し、 $V$  は炭素原子数 2～20 の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数 5～30 の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数 5～20 のアルキル基 (基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。) 又は環状置換基により置換されていてもよく、 $W$  は水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数 1～8 のアルキレン基を表す。)

で表される重合性化合物、及び、下記一般式 (V)

【化 8】



(式中、 $X^1$  及び  $X^2$  はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、 $\text{Sp}^1$  及び  $\text{Sp}^2$  はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数 1～8 のアルキレン基又は  $-\text{O}-(\text{CH}_2)_s-$  (式中、 $s$  は 2～7 の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。) を表し、 $U$  は炭素原子数 2～20 の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数 5～30 の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数 5～20 のアルキル基 (基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。)

又は環状置換基により置換されていてもよく、 $k$  は 1～5 の整数を表す。) で表される重合性化合物群から選ばれる重合性化合物を一種又は二種以上含有する液晶組成物を重合してなる重合体により構成される請求項 1～5 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項 7】

前記第二の基板上に、透明導電性材料からなる共通電極を有し、

前記液晶層は電圧無印加時にホモジニアス配向を示す請求項 1～6 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項 8】

前記第一の基板又は第二の基板上に前記画素電極と離間して設けられる共通電極と、第一の透明絶縁基板及び第二の透明絶縁基板のそれぞれと液晶層との間に液晶層に接して設けられ、液晶組成物に対してホモジニアス配向を誘起する配向膜とを有し、

前記画素電極から前記画素電極に近接する前記共通電極を結ぶ最短経路が、第一または第二の基板に対して平行方向成分を備える請求項 1～6 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項 9】

前記第一の基板上に、前記画素電極と離間して設けられる共通電極と、

前記第一の基板及び第二の基板のそれぞれと液晶層との間に液晶層に接して設けられ、液晶組成物に対してホモジニアス配向を誘起する配向膜とを有し、

近接する前記共通電極と前記画素電極との最短離間距離  $d$  が前記配向膜同士の最短離間距離

離 G より短い請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、液晶表示素子に関する。

【背景技術】

【0002】

液晶表示素子は、時計、電卓をはじめとして、家庭用各種電気機器、測定機器、自動車用パネル、ワープロ、電子手帳、プリンター、コンピューター、テレビ等に用いられるようになっている。液晶表示方式としては、その代表的なものに T N（捩れネマチック）型、S T N（超捩れネマチック）型、D S（動的光散乱）型、G H（ゲスト・ホスト）型、I P S（インプレーススイッチング）型、F F S（フリンジフィールドスイッチング）型、O C B（光学補償複屈折）型、E C B（電圧制御複屈折）型、V A（垂直配向）型、C S H（カラースーパーホメオトロピック）型、あるいは F L C（強誘電性液晶）等を挙げることができる。また駆動方式としても従来のスタティック駆動からマルチプレックス駆動が一般的になり、単純マトリックス方式、最近では T F T（薄膜トランジスタ）や T F D（薄膜ダイオード）等により駆動されるアクティブマトリックス（A M）方式が主流となっている。

【0003】

アクティブマトリックス方式の薄膜トランジスタに適用可能な半導体としてシリコン系材料が知られている。また、近年、酸化亜鉛、I n - G a - Z n - O 系等の酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタを作製し、液晶表示素子に適用する技術が注目されている（特許文献 1 参照）。酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタは、シリコン系材料を用いた薄膜トランジスタと比較すると、高い電界効果移動度を有するため、表示素子の性能を向上させることができ、また、省電力化が可能である。そのため、液晶素子メーカにおいて酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタを用いたアレイの採用等盛んな開発が続いている。

【0004】

しかし、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタは、電気特性が変動しやすく信頼性が低いという問題がある。電気特性の変動の一因として、酸化物半導体膜から酸素が脱離して、酸素欠陥に代表されるような格子欠陥が生じることが挙げられる。このような問題に対して、酸化物半導体の成膜時の酸素雰囲気の状態を制御することで電子キャリア濃度を小さくし、酸素欠陥を生じにくくする方法が検討されている（特許文献 2 参照）。

【0005】

一方、液晶表示素子の液晶層を構成する液晶組成物は、組成物中に不純物が存在すると表示素子の電気的特性に大きな影響を及ぼすことから不純物についての高度な管理がなされてきた。又、配向膜を形成する材料に関しても配向膜は液晶層が直接接触し、配向膜中に残存した不純物が液晶層に移動することにより、液晶層の電気的特性に影響を及ぼすことは既に知られており、配向膜材料中の不純物に起因する液晶表示素子の特性についての検討がなされつつある。

【0006】

しかし、特許文献 2 に記載のように、酸素欠陥に代表されるような格子欠陥の問題に対する検討が行われているものの、酸化物半導体膜からの酸素脱離を十分に防止できるものではなかった。酸化物半導体膜から酸素が脱離すると、酸化物半導体膜を覆う絶縁膜に拡散し、当該絶縁膜を変質させる。液晶表示素子において、薄膜トランジスタの酸化物半導体膜と液晶層との間には、薄い絶縁膜、あるいは薄い絶縁膜と薄い配向膜等しか液晶組成物を隔てる部材が無いことから、酸化物半導体膜から脱離した酸素の拡散、それに伴う絶縁膜の変質が生じると、酸化物半導体膜と液晶層とが十分に遮断されなくなり、酸化物半導体膜から脱離する酸素による、液晶層への影響が想定される。酸化物半導体膜から脱離した酸素等による不純物が液晶層に拡散すると、液晶層の電圧保持率（V H R）の低下、イオン密度（I D）の増加による白抜け、配向むら、焼き付きなどの表示不良を発現する

可能性がある。

【０００７】

しかしながら、従来は、特許文献２に開示されるように、酸化物半導体から酸素が脱離することを抑えることが発明の本質となっており、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタと、液晶組成との直接的な関係については検討が行われていなかった。

【先行技術文献】

【特許文献】

【０００８】

【特許文献１】特開２００７－９６０５５号公報

【特許文献２】特開２００６－１６５５２８号公報

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【０００９】

そこで、本発明は、酸化物半導体を用いた液晶表示素子において、液晶層の電圧保持率（VHR）の低下、イオン密度（ID）の増加を防止し、白抜け、配向むら、焼き付けなどの表示不良の問題を解決することが可能である液晶表示素子を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【００１０】

本願発明者らは、上記課題を解決するために酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタを有する液晶表示素子に最適な種々の液晶組成物の構成を鋭意検討した結果、特定の液晶組成物を用いた液晶表示素子が、液晶層の電圧保持率（VHR）の低下、イオン密度（ID）の増加を防止し、白抜け、配向むら、焼き付きなどの表示不良の問題を解決し、且つ、省電力化が可能であることを見出し本願発明の完成に至った。

20

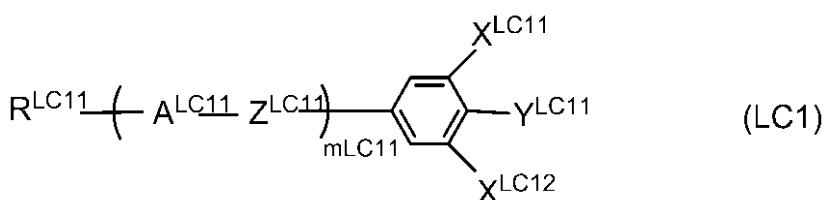
【００１１】

即ち、本発明は、  
対向に配置された第一の基板と、第二の基板と、前記第一の基板と第二の基板との間に液晶組成物を含有する液晶層を挟持し、  
前記第一基板上にマトリクス状に配置される複数のゲート配線及びデータ配線と、  
前記ゲート配線とデータ配線との交差部に設けられる薄膜トランジスタと、該トランジスタにより駆動され透明導電性材料からなる画素電極と有し、  
前記薄膜トランジスタが、ゲート電極と、該ゲート電極と絶縁層を介して設けられる酸化物半導体層と、該酸化物半導体層と導通して設けられるソース電極及びドレイン電極とを有し、  
前記液晶組成物が一般式（LC1）及び一般式（LC2）

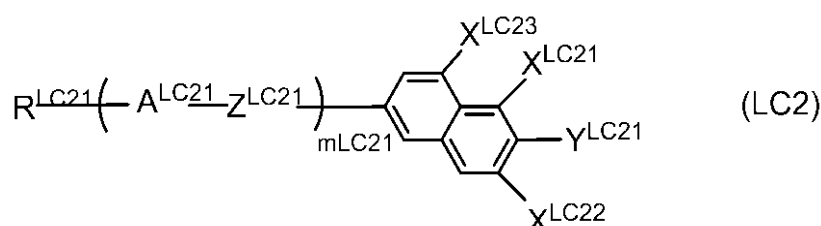
30

【００１２】

【化１】



40



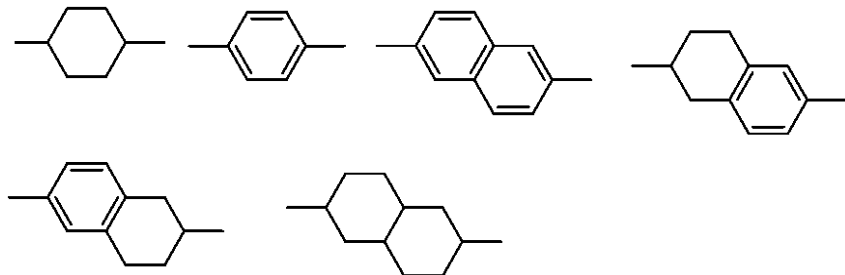
50

## 【0013】

(式中、 $R^{LC11}$  及び  $R^{LC21}$  はそれぞれ独立して炭素原子数 1～15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-CH_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COO-$  又は  $-C\equiv C-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよく、 $A^{LC11}$ 、及び  $A^{LC21}$  はそれぞれ独立して下記の何れかの構造

## 【0014】

## 【化 2】



10

## 【0015】

(該構造中、シクロヘキシレン基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-CH_2-$  は酸素原子で置換されていてもよく、1,4-フェニレン基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-CH=$  は窒素原子で置換されていてもよく、また、該構造中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子はフッ素原子、塩素原子、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  で置換されていてもよい。)を表し、 $X^{LC11}$ 、 $X^{LC12}$ 、 $X^{LC21} \sim X^{LC23}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  を表し、 $Y^{LC11}$  及び  $Y^{LC21}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、シアノ基、 $-CF_3$ 、 $-OCH_2F$ 、 $-OCHF_2$  又は  $-OCF_3$  を表し、 $Z^{LC11}$  及び  $Z^{LC21}$  はそれぞれ独立して単結合、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$  又は  $-OCO-$  を表し、 $m^{LC11}$  及び  $m^{LC21}$  はそれぞれ独立して 1～4 の整数を表し、 $A^{LC11}$ 、 $A^{LC21}$ 、 $Z^{LC11}$  及び  $Z^{LC21}$  が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良い。)。

20

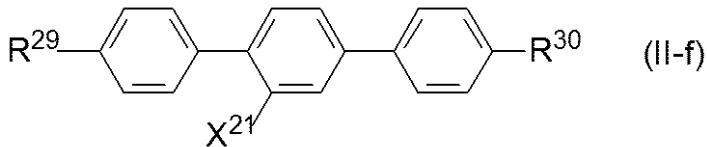
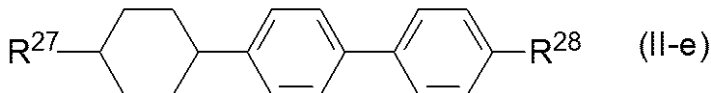
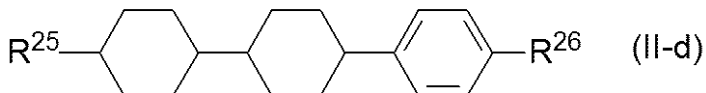
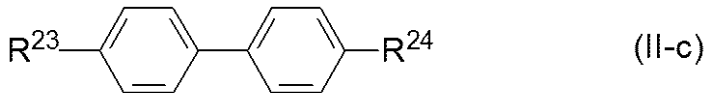
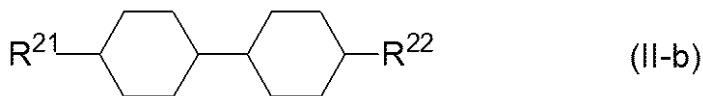
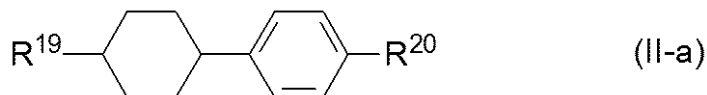
30

で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有し、一般式 (I I-a) から一般式 (I I-f)

## 【0016】



## 【化 3】



## 【0017】

(式中、 $R^{19} \sim R^{30}$  はお互い独立して炭素原子数 1 から 10 のアルキル基、炭素原子数 1 から 10 のアルコキシ基又は炭素原子数 2 から 10 のアルケニル基を表し、 $X^{21}$  は水素原子又はフッ素原子を表す。) で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有する液晶表示素子である。

## 【発明の効果】

## 【0018】

本発明の液晶表示素子は、酸化物半導体を用いた TFT と、特定の液晶組成物を用いることで、液晶層の電圧保持率 (VHR) の低下、イオン密度 (ID) の増加を防止することができ、白抜け、配向むら、焼き付けなどの表示不良の発生を防止することができ、且つ、省電力化が可能である。

## 【図面の簡単な説明】

## 【0019】

【図 1】液晶表示素子の一態様の構造を模式的に示す分解斜視図である。

【図 2】図 1 における基板上に形成された薄膜トランジスタを含む電極層 103 の II 線で囲まれた領域を拡大した平面図である。

【図 3】図 2 における III-III 線方向に薄膜トランジスタ層 103 を切断した断面図の一例である。

【図 4】液晶表示素子の一態様の構造を模式的に示す分解斜視図である。

【図 5】図 4 における基板上に形成された薄膜トランジスタを含む電極層 3 の II の領域を拡大した平面図の一例である。

【図 6】図 5 における III-III 線方向に液晶表示素子を切断した断面図の一例である。

【図 7】図 4 における基板上に形成された薄膜トランジスタを含む電極層 3 の II の領域を拡大した平面図の他の例である。

【図 8】図 5 における III-III 線方向に液晶表示素子を切断した断面図の他の例である。

【図 9】液晶表示素子の電極構成を拡大した平面図である。カラーオンフィルタを示す液晶表示素子の断面図である。

【図 10】カラーフィルタオンアレイを示す液晶表示素子の断面図である。

【図 11】カラーフィルタオンアレイを示す他の形態の液晶表示素子の断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0020】

<第一の実施形態>

本発明に係る液晶表示素子の第一の好ましい実施形態は、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタと特定の液晶組成物を有し、液晶表示素子の第一の基板と第二の基板間に略垂直方向の電界が生じる液晶表示素子である。第一の好ましい実施形態は、第一の基板と第二の基板のそれぞれに電極を有する液晶表示素子であり、例えば、TN（Twisted Nematic：捩れネマチック）型を採用した透過型の液晶表示素子である。

【0021】

本発明に係る液晶表示素子の第一の好ましい実施形態は、対向に配置された第一の基板と、第二の基板と、前記第一の基板と第二の基板との間に液晶組成物を含有する液晶層を挟持し、前記第一基板上にマトリクス状に配置される複数のゲートバスライン及びデータバスラインと、ゲートバスラインとデータバスラインとの交差部に設けられる薄膜トランジスタと、該トランジスタにより駆動され透明導電性材料からなる画素電極と有し、前記薄膜トランジスタが、ゲート電極と、該ゲート電極と絶縁層を介して設けられる酸化物半導体層と、該酸化物半導体層と導通して設けられるソース電極及びドレイン電極とを有し、第二の基板上に、透明導電性材料からなる共通電極を有し、液晶層は電圧無印加時にホモジニアス配向を示し、配向方向は前記第一の基板及び第二の基板間で捩れていることが好ましい。

【0022】

第一の実施形態の液晶表示素子の一例を図1～図3に示す。図1は、液晶表示素子の一例様の構造を模式的に示す分解斜視図である。また、図1では、説明のために便宜上各構成要素を離間して記載している。図2は、当該図1における基板上に形成された薄膜トランジスタを含む電極層103（または薄膜トランジスタ層103とも称する。）のII線で囲まれた領域を拡大した平面図である。図3は、図2におけるIII-III線方向に図2に示す薄膜トランジスタ層103を切断した断面図である。以下、図1～3を参照して、本発明に係る液晶表示素子を説明する。

【0023】

本発明に係る液晶表示素子100の構成は、図1に記載するように透明導電性材料からなる透明電極（層）106（または共通電極106とも称する。）を具備した第二の基板108と、透明導電性材料からなる画素電極および各画素に具備した前記画素電極を制御する薄膜トランジスタを形成した薄膜トランジスタ層103を具備した第一の基板102と、前記第一の基板102と第二の基板108との間に挟持された液晶組成物（または液晶層105）を有し、該液晶組成物中の液晶分子の電圧無印加時の配向が前記基板102，108に対して略平行である液晶表示素子であって、酸化物半導体を用いたTFEを用い、液晶組成物として以下に説明するような特定の液晶組成物を用いたことに特徴を有するものである。なお、液晶組成物中の液晶分子の電圧無印加時の配向が前記基板102，108に対して略平行であるとは、電圧無印加時に液晶組成物がホモジニアス配向を示すことをいう。

【0024】

また図1に示すように、前記第一の基板102および前記第二の基板108は、一对の偏光板101，109により挟持されてもよい。さらに、図1では、前記第二の基板109と共通電極106との間にカラーフィルタ107が設けられている。またさらに、本発明に係る液晶層105と隣接し、かつ当該液晶層105を構成する液晶組成物と直接当接するよう一对の配向膜104を薄膜トランジスタ層103及び透明電極（層）106表面に形成してもよい。

【0025】

すなわち、本発明に係る液晶表示素子100は、第一の偏光板101と、第一の基板102と、薄膜トランジスタを含む電極層（又は薄膜トランジスタ層とも称する）103と、配向膜104と、液晶組成物を含む層105と、配向膜104と、共通電極106と、

カラーフィルタ 107 と、第二の基板 108 と、第一の偏光板 109 と、が順次積層された構成である。

#### 【0026】

また図 2 に示すように、第一の基板 102 の表面に形成されている薄膜トランジスタを含む電極層 103 は、走査信号を供給するためのゲート配線 126 と表示信号を供給するためのデータ配線 125 とが互いに交差しており、かつ前記複数のゲート配線 126 と複数のデータ配線 125 とに囲まれた領域には、画素電極 121 がマトリックス状に形成されている。画素電極 121 に表示信号を供給するスイッチ素子として、前記ゲート配線 126 と前記データ配線 125 が互いに交差している交差部近傍において、ソース電極 127、ドレイン電極 124 およびゲート電極 128 を含む薄膜トランジスタが、前記画素電極 121 と連結して設けられている。さらに、前記複数のゲート配線 126 と複数のデータ配線 125 とに囲まれた領域にはデータ配線 125 を介して供給される表示信号を保存するストレージキャパシタ 123 が設けられている。

#### (基板)

第一の基板 102 と第二の基板 108 はガラス又はプラスチックの如き柔軟性をもつ透明な材料を用いることができ、一方はシリコン等の不透明な材料でも良い。2 枚の基板 102、108 は、周辺領域に配置されたエポキシ系熱硬化性組成物等のシール材及び封止材によって貼り合わされていて、その間には基板間距離を保持するために、例えば、ガラス粒子、プラスチック粒子、アルミナ粒子等の粒状スペーサーまたはフォトリソグラフィ法により形成された樹脂からなるスペーサー柱が配置されていてもよい。

#### (薄膜トランジスタ)

本発明においては、薄膜トランジスタが逆スタガード型である液晶表示素子に好適に使用できる。逆スタガード型の薄膜トランジスタの構造の好適な一態様は、例えば、図 3 に示すように、基板 102 上に形成されたゲート電極 111 と、当該ゲート電極 111 を覆い、且つ前記基板 102 の略全面を覆うように設けられたゲート絶縁層 112 と、前記ゲート電極 111 と対向するよう前記ゲート絶縁層 112 の表面に形成された半導体層 113 と、前記半導体層 113 の一方の側端部を覆い、かつ前記基板 102 上に形成された前記ゲート絶縁層 112 と接触するように設けられたドレイン電極 116 と、前記半導体層 113 の他方の側端部を覆い、かつ前記基板 102 表面に形成された前記ゲート絶縁層 112 と接触するように設けられたソース電極 117 と、前記ドレイン電極 116 および前記ソース電極 117 を覆うように設けられた絶縁保護層 118 と、を有している。ゲート電極 111 の表面にゲート電極との段差を無くす等の理由により陽極酸化被膜（図示せず）を形成してもよい。

#### 【0027】

なお、本明細書における「基板上」とは、基板と直接当接するだけでなく間接的に当接する、いわゆる基板に支持されている状態も含む。

#### 【0028】

本発明の半導体層 113 には、酸化物半導体を用いる。酸化物半導体としては、In, Ga, Zn, 及び Sn から選ばれる少なくとも一つの元素を含むことが好ましい。また、該酸化物を用いたトランジスタの電気特性のばらつきを減らすために、それらに加えてハフニウム (Hf)、ジルコニウム (Zr)、アルミニウム (Al)、ランタン (La)、セリウム (Ce)、プラセオジウム (Pr)、ネオジウム (Nd)、サマリウム (Sm)、ユウロピウム (Eu)、ガドリニウム (Gd)、テルビウム (Tb)、ジスプロシウム (Dy)、ホルミウム (Ho)、エルビウム (Er)、ツリウム (Tm)、イッテルビウム (Yb)、ルテチウム (Lu) のいずれか一種あるいは複数種を有してもよい。

#### 【0029】

酸化物半導体として、例えば、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化ガリウム等が挙げられる。また、複数金属元素を含む酸化物として、In-Zn 系、Sn-Zn 系、Al-Zn 系、Zn-Mg 系、Sn-Mg 系、In-Mg 系、In-Ga 系、In-Ga-Zn 系、In-Al-Zn 系、In-Sn-Zn 系、Sn-Ga-Zn 系、Al-Ga

—Zn系、Sn—Al—Zn系、In—Hf—Zn系、In—Zr—Zn系、In—La—Zn系、In—Ce—Zn系、In—Pr—Zn系、In—Nd—Zn系、In—Sm—Zn系、In—Eu—Zn系、In—Gd—Zn系、In—Tb—Zn系、In—Dy—Zn系、In—Ho—Zn系、In—Er—Zn系、In—Tm—Zn系、In—Yb—Zn系、In—Lu—Zn系、In—Sn—Ga—Zn系、In—Hf—Ga—Zn系、In—Al—Ga—Zn系、In—Sn—Al—Zn系、In—Sn—Hf—Zn系、In—Hf—Al—Zn系等の酸化物を用いることができる。中でも、In、Ga、及びZnを含む酸化物であるIn—Ga—Zn系酸化物（IGZO）が、液晶素子の省電力化、透過率等の液晶素子の性能を向上させる観点から好ましい。

#### 【0030】

10

なお、例えば、In—Ga—Zn系酸化物とは、InとGaとZnを有する酸化物という意味であり、InとGaとZnの比率は問わない。また、InとGaとZn以外の金属元素が入っていてもよい。

#### 【0031】

これらに限られず、必要とする半導体特性（移動度、しきい値、ばらつき等）に応じて適切な組成のものを用いればよい。また、必要とする半導体特性を得るために、キャリア密度や不純物濃度、欠陥密度、金属元素と酸素の原子数比、原子間距離、密度等を適切なものとするのが好ましい。

#### 【0032】

酸化物半導体層113は、単結晶、多結晶、CAAC（C Axis Aligned Crystal）または非晶質などの状態をとる。酸化物半導体層113は、CAAC—OS（C Axis Aligned Crystalline Oxide Semiconductor）膜とすることが好ましい。酸化物半導体膜を構成する酸素の一部は窒素で置換されてもよい。

20

#### 【0033】

酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタは、オフ状態における電流値（オフ電流値）を低くすることができる、画像信号等の電気信号の保持時間を長くすることができ、電源オン状態では書き込み間隔も長く設定できる。よって、リフレッシュ動作の頻度を少なくすることができるため、消費電力を抑制する効果を奏する。また、酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、高い電界効果移動度が得られるため、高速駆動が可能である。また、従来よりも薄膜トランジスタの小型化が可能になるため、1画素あたりの透過量を高めることができる。よって、液晶表示素子の画素部に酸化物半導体を用いたトランジスタを用いることで、高画質な画像を提供することができる。さらに、酸化物半導体として透明半導体膜を用いると、光吸収に起因する光キャリアの弊害を抑制できるため、素子の開口率を増大する観点からも好ましい。

30

#### 【0034】

さらに、ショットキー障壁の幅や高さを低減する目的で半導体層113とドレイン電極116またはソース電極117との間にオーミック接触層を設けても良い。オーミック接触層には、n型アモルファスシリコンやn型多結晶ポリシリコン等のリン等の不純物を高濃度に添加した材料を用いることができる。

40

#### 【0035】

ゲートバスライン126やデータバスライン125は金属膜であることが好ましく、Al、Cu、Au、Ag、Cr、Ta、Ti、Mo、W、Ni又はその合金がより好ましく、Al又はその合金の配線を用いる場合が特に好ましい。ゲートバスライン126およびデータバスライン125はゲート絶縁膜を介して重なっている。また、絶縁保護層118は、絶縁機能を有する層であり、窒化ケイ素、二酸化ケイ素、ケイ素酸窒化膜等で形成される。

#### （透明電極）

本発明の液晶表示素子において、画素電極121、透明電極（層）106（または共通電極106）に用いられる透明電極の材料としては、導電性の金属酸化物を用いることが

50

でき、金属酸化物としては酸化インジウム ( $\text{In}_2\text{O}_3$ )、酸化スズ ( $\text{SnO}_2$ )、酸化亜鉛 ( $\text{ZnO}$ )、酸化インジウムスズ ( $\text{In}_2\text{O}_3 - \text{SnO}_2$ )、酸化インジウム亜鉛 ( $\text{In}_2\text{O}_3 - \text{ZnO}$ )、ニオブ添加二酸化チタン ( $\text{Ti}_{1-x}\text{Nb}_x\text{O}_2$ )、フッ素ドーピング酸化スズ、グラフェンナノリボン又は金属ナノワイヤー等が使用できるが、酸化亜鉛 ( $\text{ZnO}$ )、酸化インジウムスズ ( $\text{In}_2\text{O}_3 - \text{SnO}_2$ ) 又は酸化インジウム亜鉛 ( $\text{In}_2\text{O}_3 - \text{ZnO}$ ) が好ましい。これらの透明導電膜のパターニングには、フォト・エッチング法やマスクを用いる方法などを使用することができる。

(カラーフィルタ)

カラーフィルタ 107 は、ブラックマトリックス及び少なくとも RGB 三色画素部から構成される。また、当該カラーフィルタ 107 は、光の漏れを防止する観点で、薄膜トランジスタおよびストレイジキャパシタ 123 に対応する部分にブラックマトリックス (図示せず) を形成することが好ましい。

10

(配向膜)

本発明の液晶表示素子において、第一の基板と、第二の基板上の液晶組成物と接する面には液晶組成物を配向させるため、配向膜を必要とする液晶表示素子においてはカラーフィルタと液晶層間に配置することができるが、配向膜の膜厚が厚いものでも 100 nm 以下と薄いため、酸化物半導体層 113 から脱離した酸素が液晶層 5 に拡散してしまうことを完全に防止し得るものではない。

【0036】

又、配向膜を用いない液晶表示素子においては、酸化物半導体層と液晶層を構成する液晶化合物との相互作用はより大きくなる。

20

【0037】

配向膜材料としては、ポリイミド、ポリアミド、BCB (ペンゾシクロブテンポリマー)、ポリビニルアルコールなどの透明性有機材料を用いることができ、特に、p-フェニレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルメタンなどの脂肪族または脂環族ジアミン等のジアミン及びブタンテトラカルボン酸無水物や2,3,5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸無水物等の脂肪族又は脂環式テトラカルボン酸無水物、ピロメリット酸二無水物等の芳香族テトラカルボン酸無水物から合成されるポリアミック酸をイミド化した、ポリイミド配向膜が好ましい。この場合の配向付与方法は、ラビングを用いることが一般的であるが、垂直配向膜等に使用する場合は配向を付与しないで使用することもできる。

30

【0038】

配向膜材料としては、カルコン、シンナメート、シンナモイル又はアゾ基等を化合物中に含む、材料を使用することができ、ポリイミド、ポリアミド等の材料と組み合わせて使用してもよく、この場合配向膜はラビングを用いてもよく光配向技術を用いてもよい。

【0039】

配向膜は、基板上に前記配向膜材料をスピンコート法などの方法により塗布して樹脂膜を形成することが一般的であるが、一軸延伸法、ラングミュア・プロジェクト法等を用いることもできる。

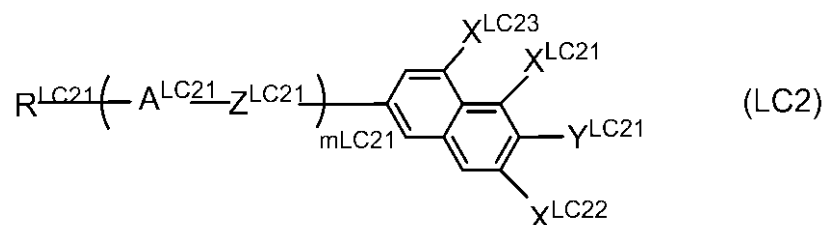
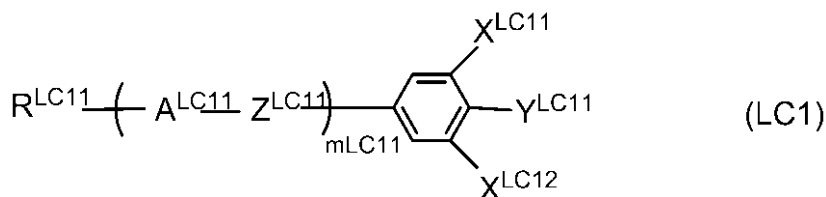
(液晶層)

本発明の液晶表示素子における液晶層は、一般式 (LC1) 及び一般式 (LC2)

40

【0040】

## 【化 4】



10

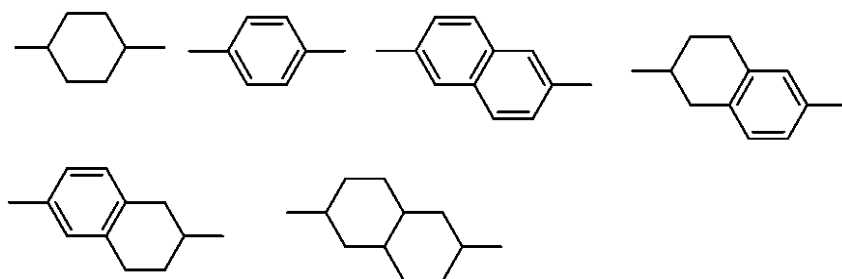
## 【0041】

(式中、 $R^{LC11}$  及び  $R^{LC21}$  はそれぞれ独立して炭素原子数 1～15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{COO}-$  又は  $-\text{C}\equiv\text{C}-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよく、 $A^{LC11}$ 、及び  $A^{LC21}$  はそれぞれ独立して下記の何れかの構造

20

## 【0042】

## 【化 5】



30

## 【0043】

(該構造中、シクロヘキシレン基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}_2-$  は酸素原子で置換されていてもよく、1,4-フェニレン基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}-$  は窒素原子で置換されていてもよく、また、該構造中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子はフッ素原子、塩素原子、 $-\text{CF}_3$  又は  $-\text{OCF}_3$  で置換されていてもよい。) を表し、 $X^{LC11}$ 、 $X^{LC12}$ 、 $X^{LC21} \sim X^{LC23}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、 $-\text{CF}_3$  又は  $-\text{OCF}_3$  を表し、 $Y^{LC11}$  及び  $Y^{LC21}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、シアノ基、 $-\text{CF}_3$ 、 $-\text{OCH}_2\text{F}$ 、 $-\text{OCHF}_2$  又は  $-\text{OCF}_3$  を表し、 $Z^{LC11}$  及び  $Z^{LC21}$  はそれぞれ独立して単結合、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CF}=\text{CF}-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-(\text{CH}_2)_4-$ 、 $-\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCF}_2-$ 、 $-\text{CF}_2\text{O}-$ 、 $-\text{COO}-$  又は  $-\text{OCO}-$  を表し、 $m^{LC11}$  及び  $m^{LC21}$  はそれぞれ独立して 1～4 の整数を表し、 $A^{LC11}$ 、 $A^{LC21}$ 、 $Z^{LC11}$  及び  $Z^{LC21}$  が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良い。) )

40

で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有する。

## 【0044】

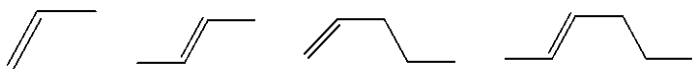
一般式 (LC1) 及び一般式 (LC2) において、式中の  $R^{LC11}$  及び  $R^{LC21}$  はそれぞれ独立して炭素原子数 1～7 のアルキル基、炭素原子数 1～7 のアルコキシ基、炭

50

素原子数 2～7 のアルケニル基が好ましく、炭素原子数 1～5 のアルキル基、炭素原子数 1～5 のアルコキシ基、炭素原子数 2～5 のアルケニル基がより好ましく、直鎖状であることが更に好ましく、アルケニル基としては下記構造を表すことが最も好ましい。

【0045】

【化6】



【0046】

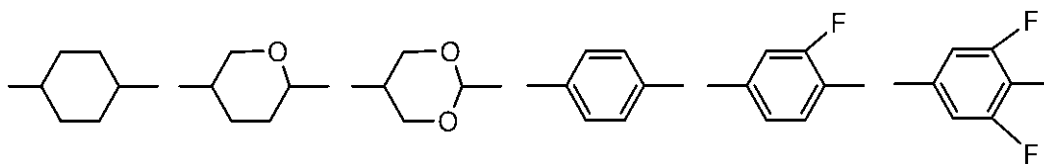
(式中、環構造へは右端で結合するものとする。)

$A^{LC11}$  及び  $A^{LC21}$  はそれぞれ独立して下記の構造が好ましい。

10

【0047】

【化7】



【0048】

$Y^{LC11}$  及び  $Y^{LC21}$  はそれぞれ独立してフッ素原子、シアノ基、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  が好ましく、フッ素原子又は  $-OCF_3$  が好ましく、F が特に好ましい。

20

【0049】

$Z^{LC11}$  及び  $Z^{LC21}$  は単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$  又は  $-CF_2O-$  が好ましく、単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-OCF_2-$  又は  $-CF_2O-$  が好ましく、単結合、 $-OCH_2-$  又は  $-CF_2O-$  がより好ましい。

【0050】

$m^{LC11}$  及び  $m^{LC21}$  は 1、2 又は 3 が好ましく、低温での保存安定性、応答速度を重視する場合には 1 又は 2 が好ましく、ネマチック相上限温度の上限値を改善するには 2 又は 3 が好ましい。

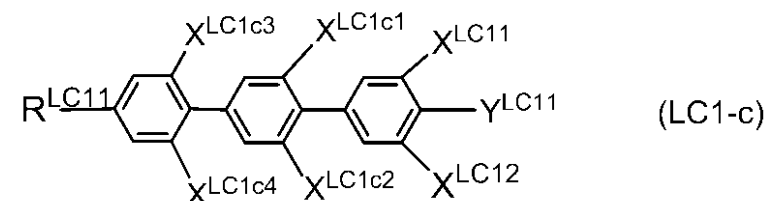
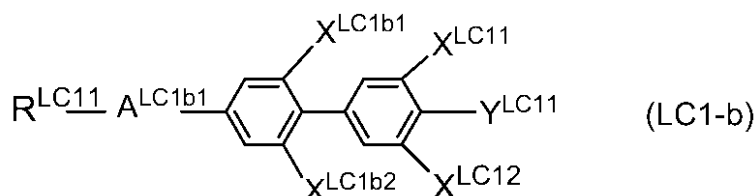
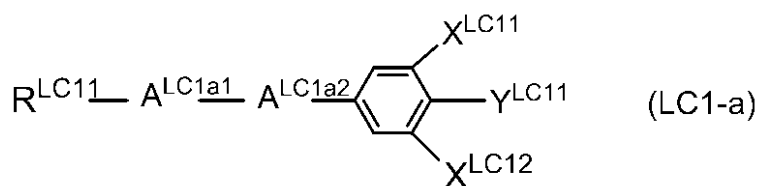
【0051】

一般式 (LC1) は、下記一般式 (LC1-a) から一般式 (LC1-c)

30

【0052】

【化 8】



10

20

【0053】

(式中、 $R^{LC11}$ 、 $Y^{LC11}$ 、 $X^{LC11}$  及び  $X^{LC12}$  はそれぞれ独立して前記一般式 (LC1) における  $R^{LC11}$ 、 $Y^{LC11}$ 、 $X^{LC11}$  及び  $X^{LC12}$  と同じ意味を表し、 $A^{LC1a1}$ 、 $A^{LC1a2}$  及び  $A^{LC1b1}$  は、トランス-1, 4-シクロヘキシレン基、テトラヒドロピラン-2, 5-ジイル基、1, 3-ジオキサン-2, 5-ジイル基を表し、 $X^{LC1b1}$ 、 $X^{LC1b2}$ 、 $X^{LC1c1} \sim X^{LC1c4}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  を表す。) で表される化合物からなる群より選ばれる 1 種又は 2 種以上の化合物であることが好ましい。

【0054】

$X^{LC11} \sim X^{LC1c4}$  はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子が好ましい。

30

【0055】

$Y^{LC11}$  はそれぞれ独立してフッ素原子、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  が好ましい。

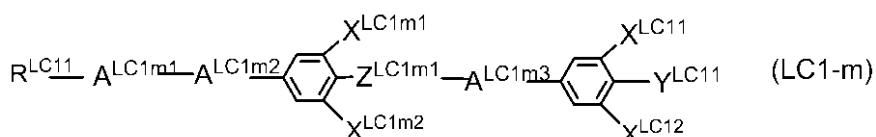
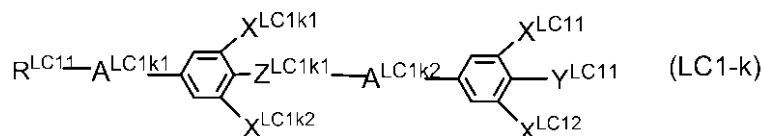
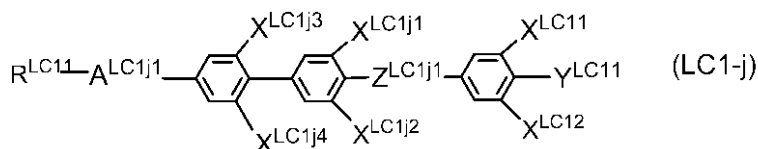
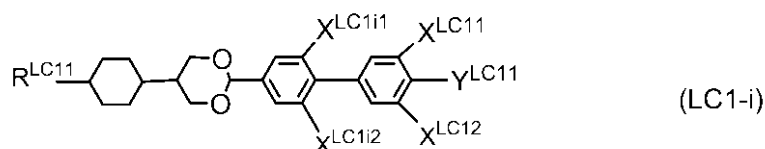
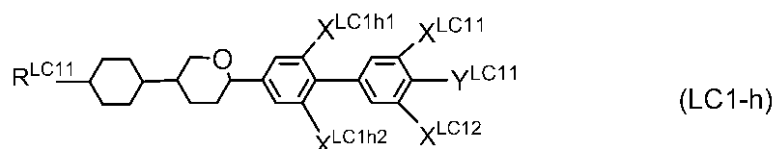
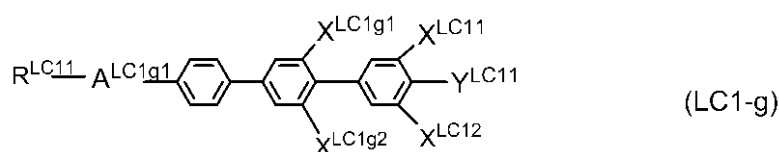
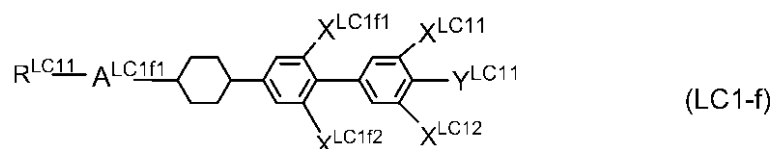
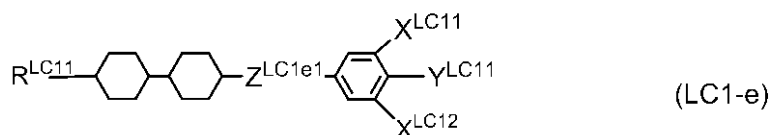
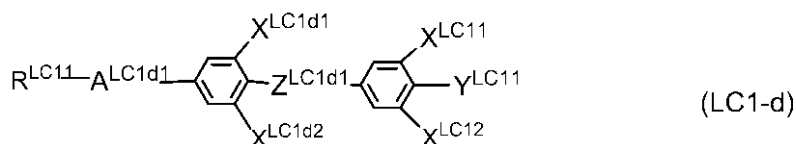
【0056】

また、一般式 (LC1) は、下記一般式 (LC1-d) から一般式 (LC1-m)

【0057】



## 【化 9】



## 【0058】

(式中、 $R^{LC11}$ 、 $Y^{LC11}$ 、 $X^{LC11}$ 及び $X^{LC12}$ はそれぞれ独立して前記一般式(LC1)における $R^{LC11}$ 、 $Y^{LC11}$ 、 $X^{LC11}$ 及び $X^{LC12}$ と同じ意味を表し、 $A^{LC1d1}$ 、 $A^{LC1f1}$ 、 $A^{LC1g1}$ 、 $A^{LC1j1}$ 、 $A^{LC1k1}$ 、 $A^{LC1k2}$ 、 $A^{LC1m1} \sim A^{LC1m3}$ は、1,4-フェニレン基、トランス-1,4-シクロヘキシレン基、テトラヒドロピラン-2,5-ジイル基、1,3-ジオキサネ-2,5-ジイル基を表し、 $X^{LC1d1}$ 、 $X^{LC1d2}$ 、 $X^{LC1f1}$ 、 $X^{LC1f2}$ 、 $X^{LC1g1}$ 、 $X^{LC1g2}$ 、 $X^{LC1h1}$ 、 $X^{LC1h2}$ 、 $X^{LC1i1}$ 、 $X^{LC1i2}$ 、 $X^{LC1j1} \sim X^{LC1j4}$ 、 $X^{LC1k1}$ 、 $X^{LC1k2}$ 、 $X^{LC1m1}$ 及び $X^{LC1m2}$ は、1,4-フェニレン基、トランス-1,4-シクロヘキシレン基、テトラヒドロピラン-2,5-ジイル基、1,3-ジオキサネ-2,5-ジイル基を表し、 $Z^{LC1d1}$ 、 $Z^{LC1j1}$ 、 $Z^{LC1k1}$ 及び $Z^{LC1m1}$ は、1,4-フェニレン基、トランス-1,4-シクロヘキシレン基、テトラヒドロピラン-2,5-ジイル基、1,3-ジオキサネ-2,5-ジイル基を表す。

10

20

30

40

50

$C^{1m2}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  を表し、 $Z^{LC1d1}$ 、 $Z^{LC1e1}$ 、 $Z^{LC1j1}$ 、 $Z^{LC1k1}$ 、 $Z^{LC1m1}$  はそれぞれ独立して単結合、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$  又は  $-OCO-$  を表す。) で表される化合物からなる群より選ばれる 1 種又は 2 種以上の化合物であるのが好ましい。

【0059】

$X^{LC11} \sim X^{LC1m2}$  はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子が好ましい。

【0060】

$Y^{LC11}$  はそれぞれ独立してフッ素原子、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  が好ましい。

10

【0061】

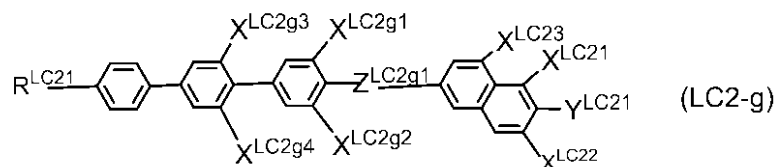
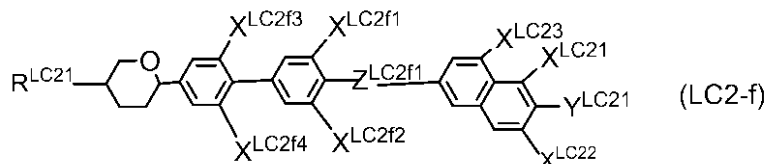
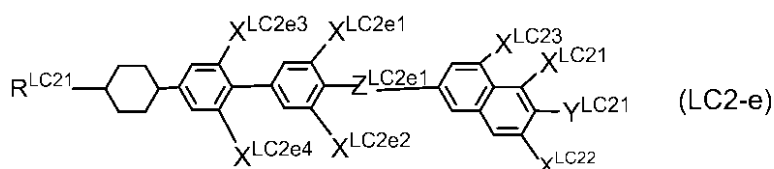
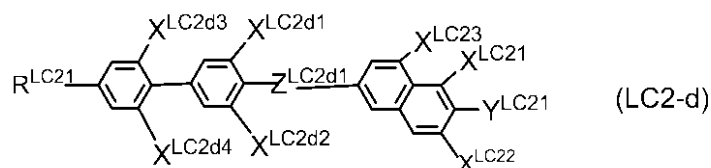
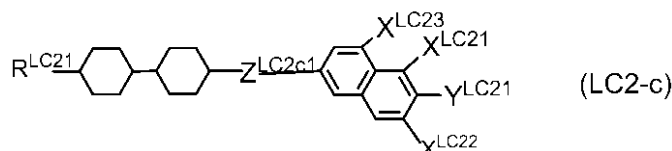
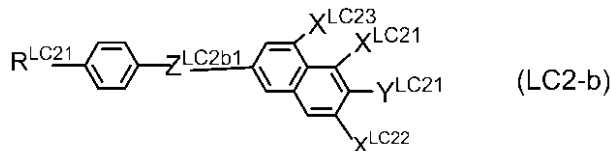
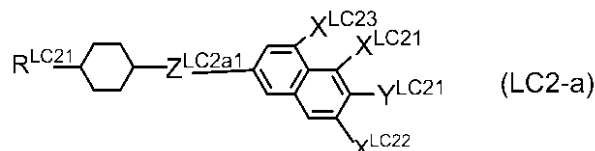
$Z^{LC1d1} \sim Z^{LC1m1}$  はそれぞれ独立して  $-CF_2O-$ 、 $-OCH_2-$  が好ましい。

【0062】

一般式 (LC2) は、下記一般式 (LC2-a) から一般式 (LC2-g)

【0063】

## 【化 10】



## 【0064】

(式中、 $R^{LC21}$ 、 $Y^{LC21}$ 、 $X^{LC21} \sim X^{LC23}$ はそれぞれ独立して前記一般式(LC2)における $R^{LC21}$ 、 $Y^{LC21}$ 、 $X^{LC21} \sim X^{LC23}$ と同じ意味を表し、 $X^{LC2d1} \sim X^{LC2d4}$ 、 $X^{LC2e1} \sim X^{LC2e4}$ 、 $X^{LC2f1} \sim X^{LC2f4}$ 及び $X^{LC2g1} \sim X^{LC2g4}$ はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、 $-CF_3$ 又は $-OCF_3$ を表し、 $Z^{LC2a1}$ 、 $Z^{LC2b1}$ 、 $Z^{LC2c1}$ 、 $Z^{LC2d1}$ 、 $Z^{LC2e1}$ 、 $Z^{LC2f1}$ 及び $Z^{LC2g1}$ はそれぞれ独立して単結合、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 、 $-C \equiv C-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ を表す。)で表される化合物からなる群より選ばれる1種又は2種以上の化合物であるのが好ましい。

## 【0065】

$X^{LC21} \sim X^{LC2g4}$ はそれぞれ独立して水素原子又はフッ素原子が好ましく、 $Y^{LC21}$ はそれぞれ独立してフッ素原子、 $-CF_3$ 又は $-OCF_3$ が好ましい。

## 【0066】

10

20

30

40

50

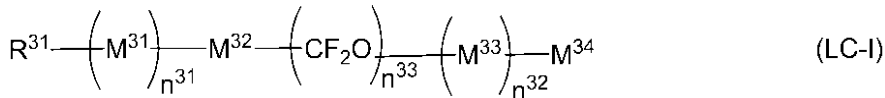
Z<sup>LC2a1</sup> ~ Z<sup>LC2g4</sup> はそれぞれ独立して -CF<sub>2</sub>O-、-OCH<sub>2</sub>- が好ましい。

【0067】

また、一般式 (LC1) 及び一般式 (LC2) で表される化合物として、一般式 (LC-I)

【0068】

【化11】



10

【0069】

(式中、R<sup>31</sup> は炭素原子数1から10のアルキル基、炭素原子数1から10のアルコキシ基、炭素原子数2から10のアルケニル基又は炭素原子数2から10のアルケニルオキシ基を表し、

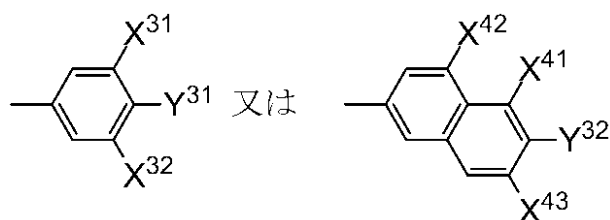
M<sup>31</sup> ~ M<sup>33</sup> はお互い独立してトランス-1, 4-シクロヘキシレン基、1, 4-フェニレン基、又はナフタレン-2, 6-ジエニル基を表し、該トランス-1, 4-シクロヘキシレン基中の1つの-CH<sub>2</sub>-又は隣接していない2つ以上の-CH<sub>2</sub>-は酸素原子が直接隣接しないように、-O-で置換されていてもよく、該フェニレン基中の1つの-CH=又は隣接していない2つ以上の-CH=は-N=に置き換えられてもよく、この基中に存在する水素原子はフッ素原子に置換されていてもよく、該ナフタレン-2, 6-ジエニル基中に存在する水素原子はフッ素原子に置換されていてもよく、

20

M<sup>34</sup> は

【0070】

【化12】



30

【0071】

(式中、X<sup>31</sup>、X<sup>32</sup>、X<sup>41</sup>、X<sup>42</sup> 及び X<sup>43</sup> はお互い独立して水素原子又はフッ素原子を表し、Y<sup>31</sup> 及び Y<sup>32</sup> はフッ素原子、塩素原子、シアノ基、-CF<sub>3</sub>、-OCH<sub>2</sub>F、-OCHF<sub>2</sub> 又は -OCF<sub>3</sub> を表す。) を表し、

n<sup>31</sup> 及び n<sup>32</sup> はお互い独立して0、1又は2を表し、n<sup>31</sup> + n<sup>32</sup> は0、1又は2を表し、M<sup>31</sup> 及び M<sup>33</sup> が複数存在する場合には同一であっても異なっても良く、n<sup>33</sup> は0又は1を表す。)

で表される化合物群から選ばれる化合物を少なくとも1種含有することが好ましい。

【0072】

一般式 (LC-I) において、R<sup>31</sup> はそれが結合する環構造がフェニル基 (芳香族) である場合には、直鎖状の炭素原子数1~5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1~4 (またはそれ以上) のアルコキシ基及び炭素原子数4~5のアルケニル基が好ましく、それが結合する環構造がシクロヘキサン、ピラン及びジオキサンなどの飽和した環構造の場合には、直鎖状の炭素原子数1~5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1~4 (またはそれ以上) のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数2~5のアルケニル基が好ましい。

40

【0073】

熱や光に対する化学的安定性が良いことを重視すれば、R<sup>31</sup> はアルキル基が好ましい。また、粘度が小さく応答速度が速い液晶表示素子を作ることが重視されるならば、R<sup>31</sup> はアルケニル基が好ましい。さらに、粘度が小さくかつネマチック-等方相転移温度 (T<sub>ni</sub>) が高く、応答速度の更なる短縮を目的とするならば、末端が不飽和結合ではない

50

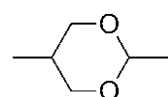
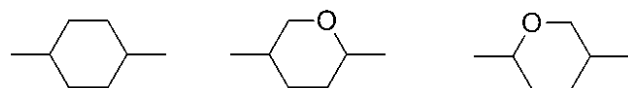
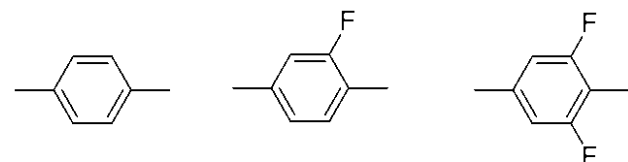
アルケニル基を用いることが好ましく、アルケニル基の隣にメチル基が末端としてあることが特に好ましい。また、低温での溶解度が良いことを重視するならば、一つの解決策としては、 $R^{3\ 1}$  はアルコキシ基とすることが好ましい。また、他の解決策としては、多種類の  $R^{3\ 1}$  を併用することが好ましい。例えば、 $R^{3\ 1}$  として、炭素原子数 2、3 及び 4 のアルキル基またはアルケニル基を持つ化合物を併用することが好ましく、炭素原子数 3 及び 5 の化合物を併用することが好ましく、炭素原子数 3、4 及び 5 の化合物を併用することが好ましい。

【0074】

$M^{3\ 1} \sim M^{3\ 3}$  は、

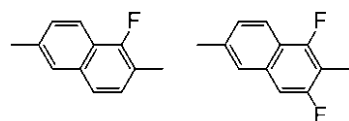
【0075】

【化13】



【0076】

【化14】



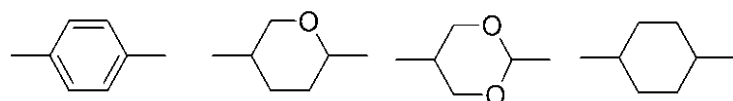
【0077】

であることが好ましい。

$M^{3\ 1}$  は、

【0078】

【化15】

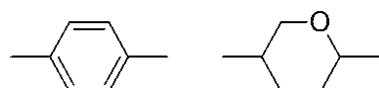


【0079】

であることが好ましく、

【0080】

【化16】



【0081】

であることが更に好ましい。

$M^{3\ 2}$  は、

【0082】

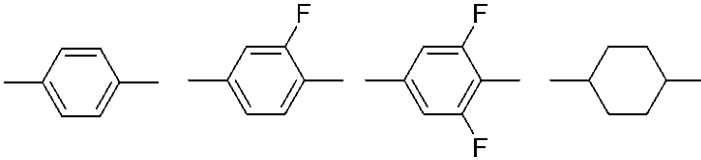
10

20

30

40

【化 1 7】

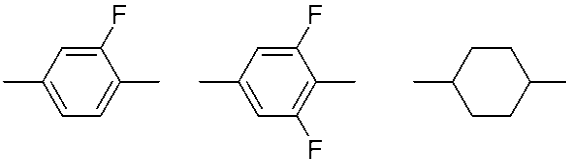


【0 0 8 3】

であることが好ましく、

【0 0 8 4】

【化 1 8】



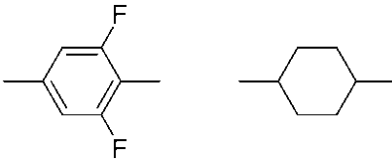
10

【0 0 8 5】

であることがより好ましく、

【0 0 8 6】

【化 1 9】



20

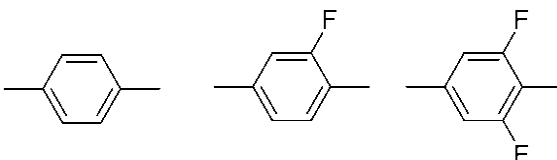
【0 0 8 7】

であることが更に好ましい。

 $M^{3+}$  は、

【0 0 8 8】

【化 2 0】



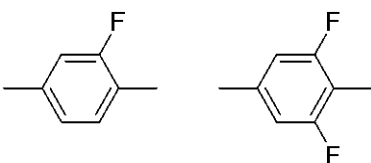
30

【0 0 8 9】

であることが好ましく、

【0 0 9 0】

【化 2 1】



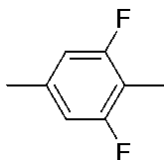
40

【0 0 9 1】

であることがより好ましく、

【0 0 9 2】

## 【化 2 2】



## 【0093】

であることが更に好ましい。

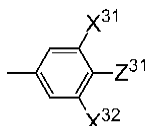
## 【0094】

$M^{34}$  は、粘度を低下させる為には

10

## 【0095】

## 【化 2 3】

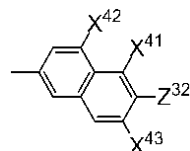


## 【0096】

である事が好ましく、 $\Delta \epsilon$  を大きくする為には、

## 【0097】

## 【化 2 4】



20

## 【0098】

である事が好ましい。

## 【0099】

$X^{31}$ 、 $X^{32}$ 、 $X^{33}$ 、 $X^{34}$  及び  $X^{35}$  は各々独立して、粘度を低下させる為には水素原子である事が好ましく、 $\Delta \epsilon$  を大きくするためにはフッ素原子であることが好ましい。従って、 $\Delta \epsilon$  を大きくするためには  $X^{31}$  及び  $X^{32}$  は、少なくともどちらか一つはフッ素原子が好ましく、二つともフッ素原子であることが更に好ましい。また、 $X^{41} \sim X^{43}$  が各々独立してフッ素原子又は水素原子である場合、粘性及び他の液晶成分との混和性を重視する場合には、 $X^{41}$  がフッ素原子を表し  $X^{42}$  及び  $X^{43}$  が水素原子である事が好ましく、 $\Delta \epsilon$  を大きくする場合には  $X^{41}$  及び  $X^{42}$  がフッ素原子を表し  $X^{43}$  はフッ素原子又は水素原子を表す事が好ましい。

30

## 【0100】

$Z^{31}$  及び  $Z^{32}$  は、フッ素原子またはトリフルオロメトキシ基であることが好ましい。

$X^{31}$ 、 $X^{32}$  および  $Z^{31}$  の組み合わせとしては、一つの実施形態では  $X^{31} = F$ 、 $X^{32} = F$  および  $Z^{31} = F$  である。さらに別の実施形態では、 $X^{31} = F$ 、 $X^{32} = H$  および  $Z^{31} = F$  である。またさらに別の実施形態では、 $X^{31} = F$ 、 $X^{32} = H$  および  $Z^{31} = OCF_3$  である。またさらに別の実施形態では、 $X^{31} = F$ 、 $X^{32} = F$  および  $Z^{31} = OCF_3$  である。またさらに別の実施形態では、 $X^{31} = H$ 、 $X^{32} = H$  および  $Z^{31} = OCF_3$  である。

40

$n^{31}$  は 1 又は 2 が好ましく、 $n^{32}$  は 0 又は 1 が好ましく、0 が更に好ましく、 $n^{31} + n^{32}$  は 1 又は 2 が好ましく、2 がさらに好ましい。

$n^{33}$  は 1 が好ましい。

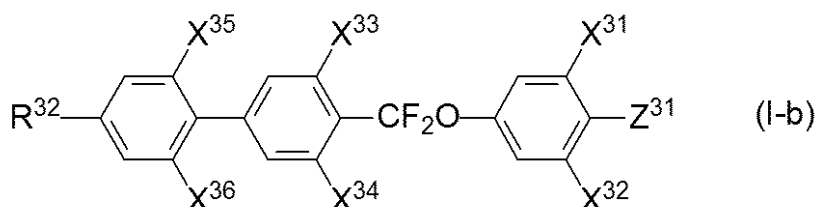
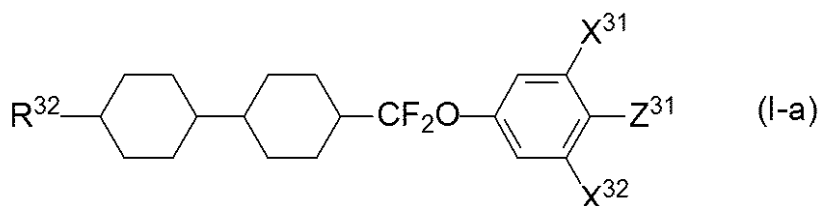
## 【0101】

一般式 (LC-I) で表される化合物は、より具体的には、下記の一般式 (I-a) から一般式 (I-f) で表される化合物が好ましい。

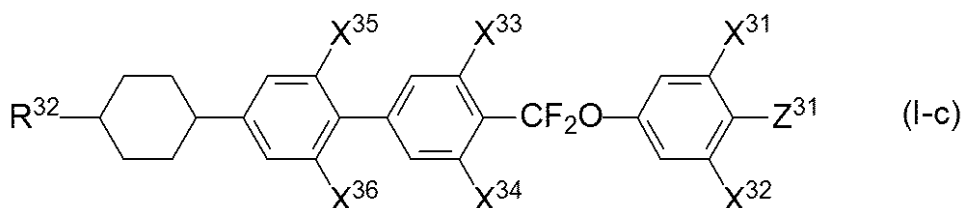
50

【 0 1 0 2 】

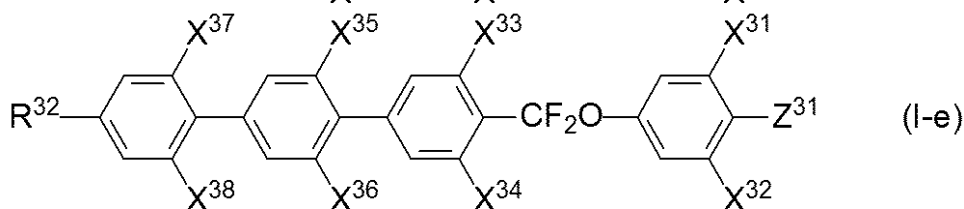
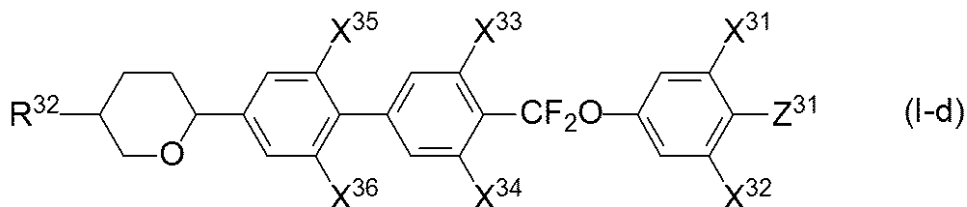
【 化 2 5 】



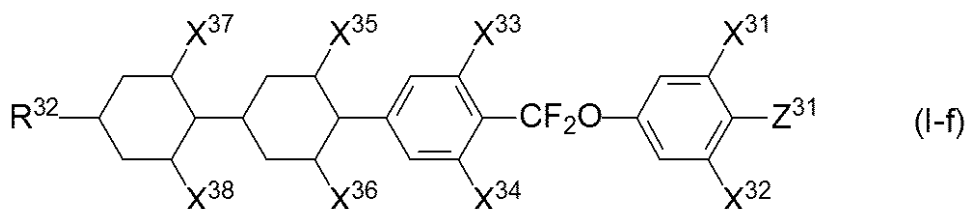
10



20



30



【 0 1 0 3 】

(式中、 $R^{31}$ は炭素原子数1から10のアルキル基、炭素原子数1から10のアルコキシ基、炭素原子数2から10のアルケニル基又は炭素原子数2から10のアルケニルオキシ基を表し、 $X^{31} \sim X^{38}$ はお互い独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 $Z^{31}$ はフッ素原子、トリフオロメトキシ基又はトリフルオロメチル基を表す。)

40

一般式(I a)～一般式(I f)において、 $R^{32}$ はそれが結合する環構造がフェニル基(芳香族)である場合には、直鎖状の炭素原子数1～5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1～4(またはそれ以上)のアルコキシ基及び炭素原子数4～5のアルケニル基が好ましく、それが結合する環構造がシクロヘキサン、ピラン及びジオキサンなどの飽和した環構造の場合には、直鎖状の炭素原子数1～5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1～4(またはそれ以上)のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数2～5のアルケニル基が好ましい。

【 0 1 0 4 】

熱や光に対する化学的安定性が良いことを重視すれば、 $R^{31}$ はアルキル基が好ましい

50



。また、粘度が小さく応答速度が速い液晶表示素子を作ることが重視されるならば、 $R^{31}$  はアルケニル基が好ましい。さらに、粘度が小さくかつネマチックー等方相転移温度（ $T_{ni}$ ）が高く、応答速度の更なる短縮を目的とするならば、末端が不飽和結合ではないアルケニル基を用いることが好ましく、アルケニル基の隣にメチル基が末端としてあることが特に好ましい。また、低温での溶解度が良いことを重視するならば、一つの解決策としては、 $R^{31}$  はアルコキシ基とすることが好ましい。また、他の解決策としては、多種類の  $R^{31}$  を併用することが好ましい。例えば、 $R^{31}$  として、炭素原子数 2、3 及び 4 のアルキル基またはアルケニル基を持つ化合物を併用することが好ましく、炭素原子数 3 及び 5 の化合物を併用することが好ましく、炭素原子数 3、4 及び 5 の化合物を併用することが好ましい。

10

## 【0105】

$X^{35}$  及び  $X^{36}$  は、少なくともどちらか一つはフッ素原子が好ましく、二つともフッ素原子であることは  $\Delta\epsilon$  を大きくする場合は効果があるが、 $T_{ni}$ 、低温での溶解性や液晶表示素子にしたときの化学的安定性の観点から好ましくない。

$X^{37}$  及び  $X^{38}$  は、少なくともどちらか一つは水素原子が好ましく、二つとも水素原子であることが好ましい。 $X^{37}$  及び  $X^{38}$  のうち少なくともどちらか一つがフッ素原子である場合、 $T_{ni}$ 、低温での溶解性や液晶表示素子にしたときの化学的安定性の観点から好ましくない。

## 【0106】

一般式（LC-I）で表される化合物群は 1 種～8 種含有することが好ましく、1 種～5 種含有することが特に好ましく、その含有量は 3～50 質量％であるのが好ましく、5～40 質量％であることがより好ましい。

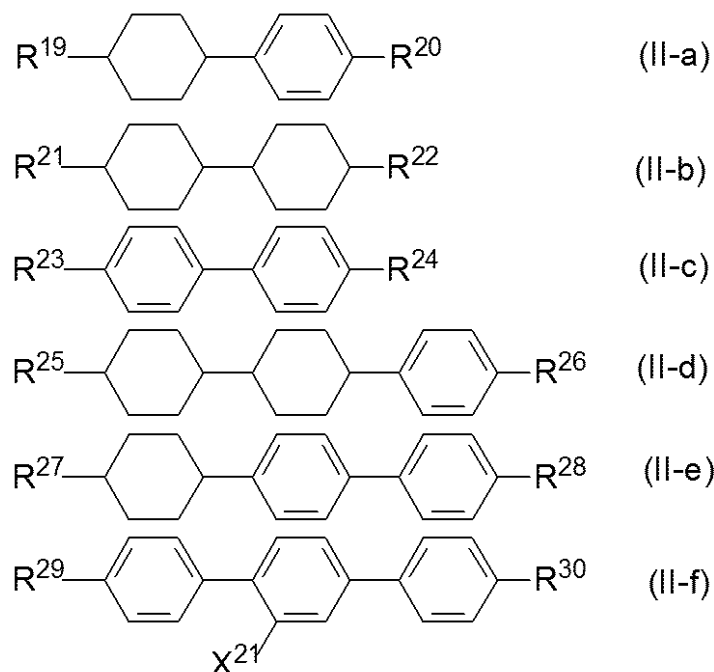
20

## 【0107】

本発明の液晶表示素子における液晶層は、一般式（II-a）から一般式（II-f）

## 【0108】

## 【化 26】



30

40

## 【0109】

（式中、 $R^{19} \sim R^{30}$  はお互い独立して炭素原子数 1 から 10 のアルキル基、炭素原子数 1 から 10 のアルコキシ基又は炭素原子数 2 から 10 のアルケニル基を表し、 $X^{21}$  は水素原子又はフッ素原子を表す。）で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有する。

## 【0110】

50

一般式 (I I a) ~ 一般式 (I I f) において、 $R^{19} \sim R^{30}$  はそれが結合する環構造がフェニル基（芳香族）である場合には、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4（またはそれ以上）のアルコキシ基及び炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、それが結合する環構造がシクロヘキサン、ピラン及びジオキサンなどの飽和した環構造の場合には、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4（またはそれ以上）のアルコキシ基及び直鎖状の炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。

#### 【0111】

熱や光に対する化学的安定性が良いことを重視すれば、 $R^{19} \sim R^{30}$  はアルキル基が好ましい。また、粘度が小さく応答速度が速い液晶表示素子を作ることが重視されるならば、 $R^{19} \sim R^{30}$  はアルケニル基が好ましい。さらに、粘度が小さくかつネマチックー等方相転移温度 ( $T_{ni}$ ) が高く、応答速度の更なる短縮を目的とするならば、末端が不飽和結合ではないアルケニル基を用いることが好ましく、アルケニル基の隣にメチル基が末端としてあることが特に好ましい。また、低温での溶解度が良いことを重視するならば、一つの解決策としては、 $R^{19} \sim R^{30}$  はアルコキシ基とすることが好ましい。また、他の解決策としては、多種類の  $R^{19} \sim R^{30}$  を併用することが好ましい。例えば、 $R^{19} \sim R^{30}$  として、炭素原子数 2、3 及び 4 のアルキル基またはアルケニル基を持つ化合物を併用することが好ましく、炭素原子数 3 及び 5 の化合物を併用することが好ましく、炭素原子数 3、4 及び 5 の化合物を併用することが好ましい。

#### 【0112】

$R^{19} \sim R^{20}$  はアルキル基またはアルコキシ基が好ましく、少なくとも一方はアルコキシ基であることが好ましい。 $R^{19}$  がアルキル基であり  $R^{20}$  がアルコキシ基であることがより好ましい。 $R^{19}$  が炭素原子数 3 ~ 5 のアルキル基であり  $R^{20}$  が炭素原子数 1 ~ 2 のアルコキシ基であることがさらに好ましい。

#### 【0113】

$R^{21} \sim R^{22}$  はアルキル基またはアルケニル基が好ましく、少なくとも一方はアルケニル基であることが好ましい。両方ともアルケニル基の場合は応答速度を早くする場合に好適に用いられるが、液晶表示素子の化学的安定性を良くしたい場合は好ましくない。

#### 【0114】

$R^{23} \sim R^{24}$  の少なくとも一方は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 5 のアルコキシ基または炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。応答速度と  $T_{ni}$  のバランスが良いことを求めれば、 $R^{23} \sim R^{24}$  の少なくとも一方はアルケニル基であることが好ましく、応答速度と低温での溶解性のバランスが良いことを求めれば、 $R^{23} \sim R^{24}$  の少なくとも一方はアルコキシ基であることが好ましい。

#### 【0115】

$R^{25} \sim R^{26}$  の少なくとも一方は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 5 のアルコキシ基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。応答速度と  $T_{ni}$  のバランスが良いことを求めれば、 $R^{25} \sim R^{26}$  の少なくとも一方はアルケニル基であることが好ましく、応答速度と低温での溶解性のバランスが良いことを求めれば、 $R^{25} \sim R^{26}$  の少なくとも一方はアルコキシ基であることが好ましい。 $R^{25}$  はアルケニル基であり  $R^{26}$  はアルキル基であることがより好ましい。また、 $R^{25}$  はアルキル基であり  $R^{26}$  はアルコキシ基であることも好ましい。

#### 【0116】

$R^{27} \sim R^{28}$  の少なくとも一方は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 5 のアルコキシ基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。応答速度と  $T_{ni}$  のバランスが良いことを求めれば、 $R^{27} \sim R^{28}$  の少なくとも一方はアルケニル基であることが好ましく、応答速度と低温での溶解性のバランスが良いことを求めれば、 $R^{27} \sim R^{28}$  の少なくとも一方はアルコキシ基であることが好ましい。 $R^{27}$  はアルキル基またはアルケニル基であり  $R^{28}$  はアルキル基であることがより好ましい。また、 $R^{27}$  はアルキル基であり  $R^{28}$  はアルコキシ基であることも好ましい。さらに、 $R^{27}$  はアルキ

ル基であり  $R^{28}$  はアルキル基であることが特に好ましい。

$X^{21}$  はフッ素原子であることが好ましい。

【0117】

$R^{29} \sim R^{30}$  の少なくとも一方は、炭素原子数 1 ～ 5 のアルキル基または炭素原子数 4 ～ 5 のアルケニル基が好ましい。応答速度と  $T_{ni}$  のバランスが良いことを求めれば、 $R^{29} \sim R^{30}$  の少なくとも一方はアルケニル基であることが好ましく、信頼性が良いことを求めれば、 $R^{29} \sim R^{30}$  の少なくとも一方はアルキル基であることが好ましい。 $R^{29}$  はアルキル基またはアルケニル基であり  $R^{30}$  はアルキル基またはアルケニル基であることがより好ましい。また、 $R^{29}$  はアルキル基であり  $R^{30}$  はアルケニル基であることも好ましい。さらに、 $R^{29}$  はアルキル基であり  $R^{30}$  はアルキル基であることも好ましい。

10

【0118】

一般式 (I I - a) から一般式 (I I - f) で表される化合物群は 1 種 ～ 10 種含有することが好ましく、1 種 ～ 8 種含有することが特に好ましく、その含有量は 5 ～ 80 質量%であるのが好ましく、10 ～ 70 質量%であることがより好ましく、20 ～ 60 質量%であることが特に好ましい。

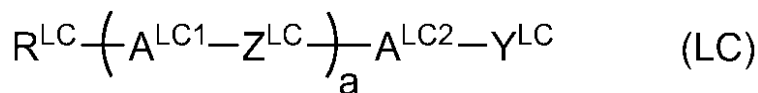
【0119】

本発明の液晶表示素子における液晶層は、更に、一般式 (L C) で表される化合物を含有することが好ましい。

【0120】

20

【化 27】



【0121】

(一般式 (L C) 中、 $R^{LC}$  は炭素原子数 1 ～ 15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-CH_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COO-$  又は  $-C \equiv C-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子に置換されていてもよく、 $A^{LC1}$  及び  $A^{LC2}$  は、それぞれ独立して、

30

(a) トランス-1, 4-シクロヘキシレン基 (この基中に存在する 1 個の  $-CH_2-$  又は隣接していない 2 個以上の  $-CH_2-$  は酸素原子又は硫黄原子で置換されていてもよい。)、

(b) 1, 4-フェニレン基 (この基中に存在する 1 個の  $-CH-$  又は隣接していない 2 個以上の  $-CH-$  は窒素原子で置換されていてもよい。)、及び

(c) 1, 4-ビス(2, 2, 2)オクチレン基、ナフタレン-2, 6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2, 6-ジイル基、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-2, 6-ジイル基、又はクロマン-2, 6-ジイル基

からなる群より選ばれる基を表すが、上記の基 (a)、基 (b) 又は基 (c) に含まれる 1 つ又は 2 つ以上の水素原子はそれぞれ、フッ素原子、塩素原子、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  で置換されていてもよく、

40

$Z^{LC}$  は単結合、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 、 $-C \equiv C-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-COO-$  又は  $-OCO-$  を表し、

$Y^{LC}$  は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、及び炭素原子数 1 ～ 15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-CH_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COO-$ 、 $-C \equiv C-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよく、

a は 1 ～ 4 の整数を表すが、a が 2、3 又は 4 を表し、 $A^{LC1}$  が複数存在する場合、

50

複数存在する  $A^{LC1}$  は、同一であっても異なっても良く、 $Z^{LC}$  が複数存在する場合、複数存在する  $Z^{LC}$  は、同一であっても異なっても良い。ただし、一般式 (LC1)、一般式 (LC2) 及び一般式 (II-a) から (II-f) で表される化合物を除く。)

一般式 (LC) で表される化合物群から選ばれる化合物は、1種～10種含有することが好ましく、1種～8種含有することがより好ましく、その含有量は5～50質量%であることが好ましく、10～40質量%であることがより好ましい。

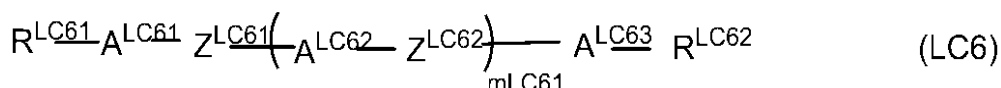
【0122】

また、一般式 (LC) で表される化合物は、応答速度を速くする観点からは、下記一般式 (LC6)

10

【0123】

【化28】



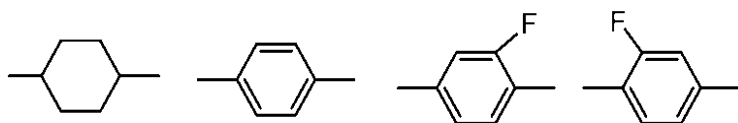
【0124】

(式中、 $R^{LC61}$  及び  $R^{LC62}$  はそれぞれ独立して炭素原子数1～15のアルキル基を表し、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の  $-CH_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COO-$  又は  $-C \equiv C-$  で置換されてよく、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の水素原子は任意にハロゲン置換されていてもよく、 $A^{LC61} \sim A^{LC63}$  はそれぞれ独立して下記

20

【0125】

【化29】



【0126】

(該構造中シクロヘキシレン基中の1つ又は2つ以上の  $-CH_2-$  は  $-CH=CH-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$  で置換されていてもよく、1,4-フェニレン基中1つ又は2つ以上のCH基は窒素原子で置換されていてもよい。) のいずれかを表し、 $Z^{LC61}$  及び  $Z^{LC62}$  はそれぞれ独立して単結合、 $-CH=CH-$ 、 $-C \equiv C-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$  又は  $-CF_2O-$  を表し、 $m_{LC61}$  は0～3を表す。ただし、一般式 (I) で表される化合物は除く。) で表される化合物を1種又は2種以上含有する液晶組成物が好ましい。

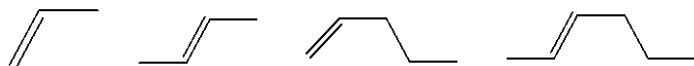
30

【0127】

$R^{LC61}$  及び  $R^{LC62}$  は、それぞれ独立して、炭素原子数1～7のアルキル基、炭素原子数1～7のアルコキシ基、炭素原子数2～7のアルケニル基が好ましく、アルケニル基としては下記構造を表すことが最も好ましく、

【0128】

【化30】



【0129】

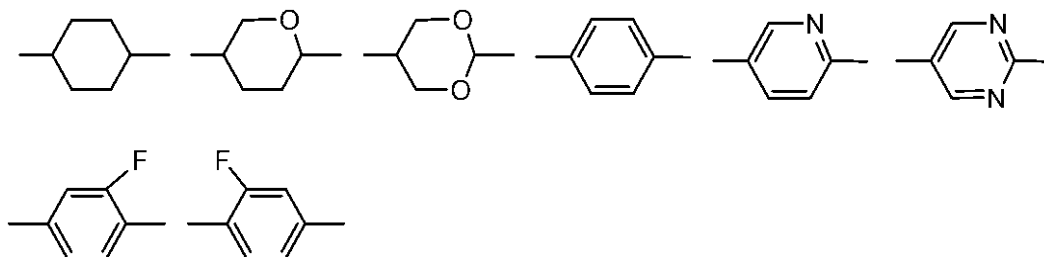
(式中、環構造へは右端で結合するものとする。)

$A^{LC61} \sim A^{LC63}$  はそれぞれ独立して下記の構造が好ましく、

【0130】

40

## 【化 3 1】



## 【0 1 3 1】

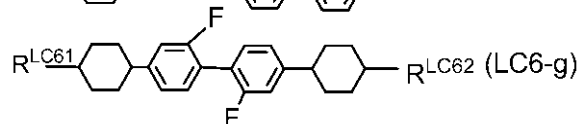
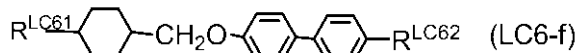
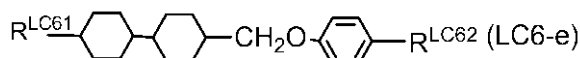
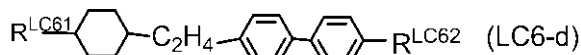
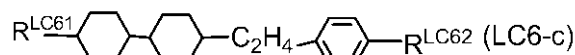
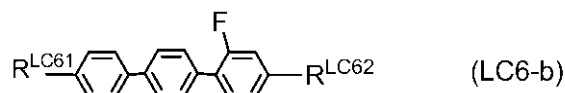
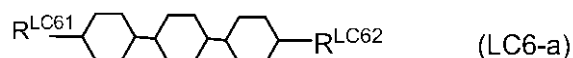
$Z^{LC6\ 1}$  及び  $Z^{LC6\ 2}$  はそれぞれ独立して単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$  又は  $-CF_2O-$  が好ましい。 10

## 【0 1 3 2】

一般式 (LC6) は、一般式 (LC6-a) から一般式 (LC6-g)

## 【0 1 3 3】

## 【化 3 2】



## 【0 1 3 4】

(式中、 $R^{LC6\ 1}$  及び  $R^{LC6\ 2}$  はそれぞれ独立して炭素原子数 1~7 のアルキル基、炭素原子数 1~7 のアルコキシ基、炭素原子数 2~7 のアルケニル基又は炭素原子数 2~7 のアルケニルオキシ基を表す。) で表される化合物からなる群より選ばれる 1 種又は 2 種以上の化合物であるのがより好ましい。

## 【0 1 3 5】

本発明の液晶表示装置における液晶組成物層の液晶組成物は、25℃における  $\Delta\epsilon$  が +1.5 以上であるのが好ましい。高速応答を目的とする場合は、+1.5~+4.0 であるのが好ましく、+1.5~+3.0 がより好ましい。低電圧駆動を目的とする場合は、+8.0~+18.0 が好ましく、+10.0~+15.0 がより好ましい。また、25℃における  $\Delta n$  が 0.08~0.14 であるのが好ましく、0.09~0.13 であるのがより好ましい。更に詳述すると、薄いセルギャップに対応する場合は 0.10~0.13 であることが好ましく、厚いセルギャップに対応する場合は 0.08~0.10 であることが好ましい。20℃における  $\eta$  が 5~45 mPa·s であるのが好ましく、5~25 mPa·s であることがより好ましく、10~20 mPa·s であることが特に好ましい。また、 $T_{ni}$  が 60℃~120℃であるのが好ましく、70℃~100℃がより好ましく、70℃~85℃が特に好ましい。 40

## 【0 1 3 6】

本発明における液晶組成物は、上述の化合物以外に、通常のコマチック液晶、スメクチック 50

ック液晶、コレステリック液晶などを含有してもよい。

【0137】

本発明における液晶組成物には、P Sモード、横電界型P S Aモード又は横電界型P S V Aモードなどの液晶表示素子を作製するために、重合性モノマーを一種又は二種以上含有することができる。

【0138】

重合性モノマーとしては、ひとつの反応性基を有する単官能性の重合性化合物、及び二官能又は三官能等の二つ以上の反応性基を有する多官能性の重合性化合物のいずれか一方を含有する。反応性基を有する重合性化合物はメソゲン性部位を含んでいても、含んでいなくてもよい。

10

【0139】

反応性基を有する重合性化合物において、反応性基は光による重合性を有する置換基が好ましい。特に、垂直配向膜が熱重合により生成するときに、垂直配向膜材料の熱重合の際に、反応性基を有する重合性化合物の反応を抑制できるので、反応性基は光による重合性を有する置換基が特に好ましい。

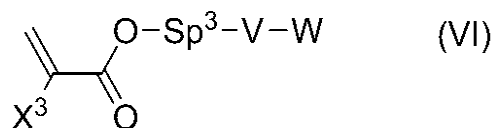
【0140】

反応性基を有する重合性化合物の内、単官能性の反応基を有する重合性化合物として具体的には、下記一般式(VI)

【0141】

【化33】

20



【0142】

(式中、 $\text{X}^3$ は、水素原子又はメチル基を表し、 $\text{Sp}^3$ は、単結合、炭素原子数1～8のアルキレン基又は $-\text{O}- (\text{CH}_2)_t -$ (式中、 $t$ は2～7の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し、 $\text{V}$ は炭素原子数2～20の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数5～30の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数5～20のアルキル基(基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。)又は環状置換基により置換されていてもよく、 $\text{W}$ は水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数1～8のアルキレン基を表す。)で表される重合性化合物が好ましい。

30

【0143】

上記一般式(VI)において、 $\text{X}^3$ は、水素原子又はメチル基を表すが、反応速度を重視する場合には水素原子が好ましく、反応残留量を低減することを重視する場合にはメチル基が好ましい。

【0144】

上記一般式(VI)において、 $\text{Sp}^3$ は、単結合、炭素原子数1～8のアルキレン基又は $-\text{O}- (\text{CH}_2)_t -$ (式中、 $t$ は2～7の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表すが、炭素鎖があまり長くないことが好ましく、単結合又は炭素原子数1～5のアルキレン基が好ましく、単結合又は炭素原子数1～3のアルキレン基がより好ましい。また、 $\text{Sp}^3$ が $-\text{O}- (\text{CH}_2)_t -$ を表す場合も、 $t$ は1～5が好ましく、1～3がより好ましい。

40

【0145】

上記一般式(VI)において、 $\text{V}$ は炭素原子数2～20の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数5～30の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数5～20のアルキル基(基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子によ

50

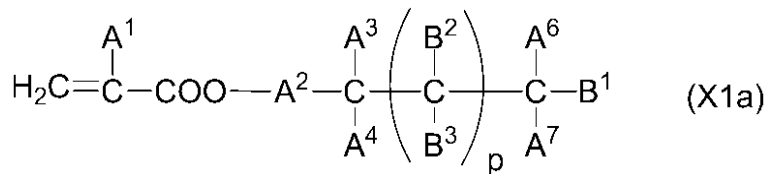
り置換されていてもよい。)又は環状置換基により置換されていてもよく、2つ以上の環状置換基により置換されていることが好ましい。

【0146】

一般式(VI)で表される重合性化合物は更に具体的には、一般式(X1a)

【0147】

【化34】



10

【0148】

(式中、 $\text{A}^1$ は水素原子又はメチル基を表し、

$\text{A}^2$ は単結合又は炭素原子数1~8のアルキレン基(該アルキレン基中の1個又は2個以上のメチレン基は、酸素原子が相互に直接結合しないものとして、それぞれ独立して酸素原子、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{COO}-$ 又は $-\text{OCO}-$ で置換されていてもよく、該アルキレン基中の1個又は2個以上の水素原子はそれぞれ独立してフッ素原子、メチル基又はエチル基で置換されていてもよい。)を表し、

$\text{A}^3$ 及び $\text{A}^6$ はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数1~10のアルキル基(該アルキル基中の1個又は2個以上のメチレン基は、酸素原子が相互に直接結合しないものとして、それぞれ独立して酸素原子、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{COO}-$ 又は $-\text{OCO}-$ で置換されていてもよく、該アルキル基中の1個又は2個以上の水素原子は、それぞれ独立してハロゲン原子又は炭素原子数1~17のアルキル基で置換されていてもよい。)を表し、

$\text{A}^4$ 及び $\text{A}^7$ はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数1~10のアルキル基(該アルキル基中の1個又は2個以上のメチレン基は、酸素原子が相互に直接結合しないものとして、それぞれ独立して酸素原子、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{COO}-$ 又は $-\text{OCO}-$ で置換されていてもよく、該アルキル基中の1個又は2個以上の水素原子は、それぞれ独立してハロゲン原子又は炭素原子数1~9のアルキル基で置換されていてもよい。)を表し、

、

$p$ は1~10を表し、

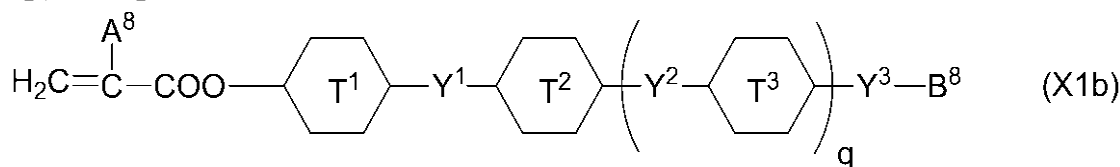
$\text{B}^1$ 、 $\text{B}^2$ 及び $\text{B}^3$ は、それぞれ独立して水素原子、炭素原子数1~10の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル基(該アルキル基中の1個又は2個以上のメチレン基は、酸素原子が相互に直接結合しないものとして、それぞれ独立して酸素原子、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{COO}-$ 又は $-\text{OCO}-$ で置換されていてもよく、該アルキル基中の1個又は2個以上の水素原子は、それぞれ独立してハロゲン原子又は炭素原子数3~6のトリアルコキシシリル基で置換されていてもよい。)を表わす化合物が挙げられる。

【0149】

また、一般式(VI)で表される重合性化合物は具体的には、一般式(X1b)

【0150】

【化35】



40

【0151】

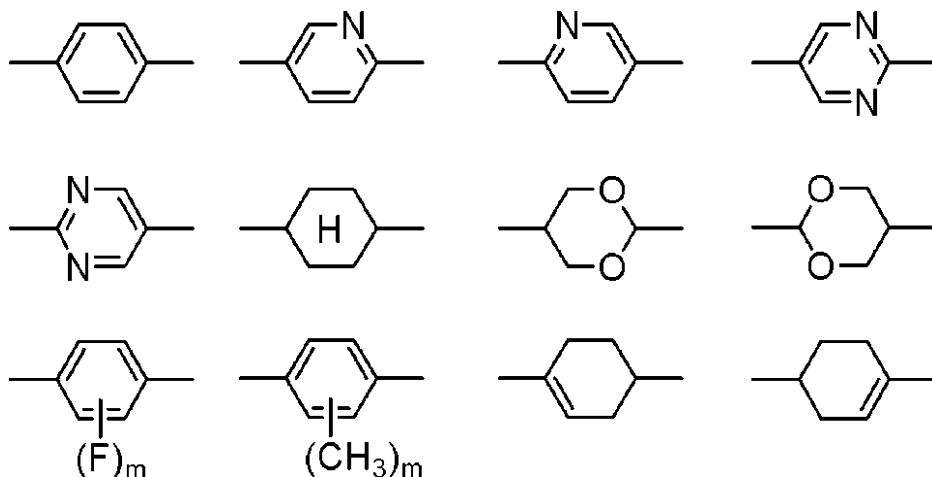
(式中、 $\text{A}^8$ は水素原子又はメチル基を表し、

6員環 $\text{T}^1$ 、 $\text{T}^2$ 及び $\text{T}^3$ はそれぞれ独立して

【0152】

50

【化 3 6】



10

【0153】

のいずれか（ただし  $q$  は 1 から 4 の整数を表す。）を表し、

$q$  は 0 又は 1 を表し、

$Y^1$  及び  $Y^2$  はそれぞれ独立して単結合、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{COO}-$ 、 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CF}=\text{CF}-$ 、 $-(\text{CH}_2)_4-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_2-$  又は  $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$  を表し、

$Y^3$  は単結合、 $-\text{COO}-$  又は  $-\text{OCO}-$  を表し、

$B^8$  は炭素原子数 1 ～ 18 の炭化水素基を表す。）で表わす化合物も挙げられる。

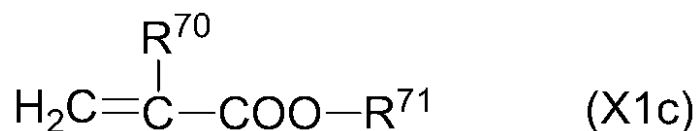
20

【0154】

更に、一般式 (V I) で表される重合性化合物は具体的には、一般式 (X 1 c)

【0155】

【化 3 7】



30

【0156】

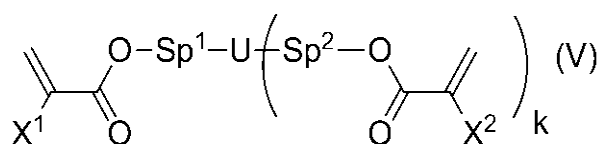
（式中、 $\text{R}^{70}$  は水素原子又はメチル基を表し、 $\text{R}^{71}$  は縮合環を有する炭化水素基を表す。）で表わす化合物も挙げられる。

【0157】

反応性基を有する重合性化合物の内、多官能性の反応基を有する重合性化合物が、下記一般式 (V)

【0158】

【化 3 8】



40

【0159】

（式中、 $\text{X}^1$  及び  $\text{X}^2$  はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、 $\text{Sp}^1$  及び  $\text{Sp}^2$  はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数 1 ～ 8 のアルキレン基又は  $-\text{O}-$  ( $\text{CH}_2$ )<sub>s</sub> -（式中、 $s$  は 2 ～ 7 の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。）を表し、 $\text{U}$  は炭素原子数 2 ～ 20 の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数 5 ～ 30 の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数 5 ～ 20 のアルキル基（基

50



中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。  
 ) 又は環状置換基により置換されていてもよく、 $k$  は 1 ～ 5 の整数を表す。) で表される  
 重合性化合物が好ましい。

上記一般式 (V) において、 $X^1$  及び  $X^2$  はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を  
 表すが、反応速度を重視する場合には水素原子が好ましく、反応残留量を低減することを  
 重視する場合にはメチル基が好ましい。

#### 【0160】

上記一般式 (V) において、 $Sp^1$  及び  $Sp^2$  はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子  
 数 1 ～ 8 のアルキレン基又は  $-O-(CH_2)_s-$  (式中、 $s$  は 2 ～ 7 の整数を表し、酸  
 素原子は芳香環に結合するものとする。) を表すが、炭素鎖があまり長くないことが好ま  
 10  
 しく、単結合又は炭素原子数 1 ～ 5 のアルキレン基が好ましく、単結合又は炭素原子数 1  
 ～ 3 のアルキレン基がより好ましい。また、 $Sp^1$  及び  $Sp^2$  が  $-O-(CH_2)_s-$  を  
 表す場合も、 $s$  は 1 ～ 5 が好ましく、1 ～ 3 がより好ましく、 $Sp^1$  及び  $Sp^2$  の少なく  
 とも一方が、単結合であることがより好ましく、いずれも単結合であることが特に好まし  
 い。

#### 【0161】

上記一般式 (V) において、 $U$  は炭素原子数 2 ～ 20 の直鎖もしくは分岐多価アルキレ  
 ン基又は炭素原子数 5 ～ 30 の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレ  
 ン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数 5  
 ～ 20 のアルキル基 (基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により  
 置換されていてもよい。)、環状置換基により置換されていてもよく、2 つ以上の環状置  
 換基により置換されていることが好ましい。

10

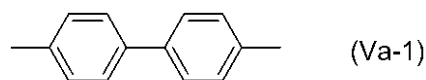
20

#### 【0162】

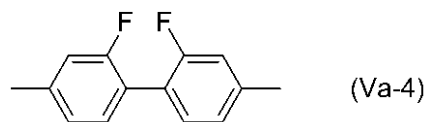
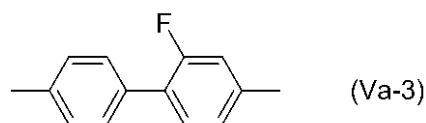
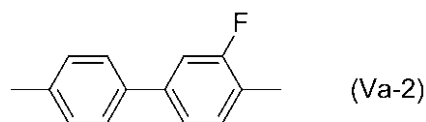
上記一般式 (V) において、 $U$  は具体的には、以下の式 (Va-1) から式 (Va-5)  
 ) を表すことが好ましく、式 (Va-1) から式 (Va-3) を表すことがより好ましく  
 、式 (Va-1) を表すことが特に好ましい。

#### 【0163】

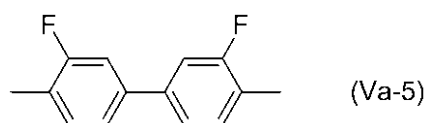
##### 【化39】



30



40



#### 【0164】

(式中、両端は  $Sp^1$  又は  $Sp^2$  に結合するものとする。)

$U$  が環構造を有する場合、前記  $Sp^1$  及び  $Sp^2$  は少なくとも一方が単結合を表すこと  
 が好ましく、両方共に単結合であることも好ましい。

#### 【0165】

50

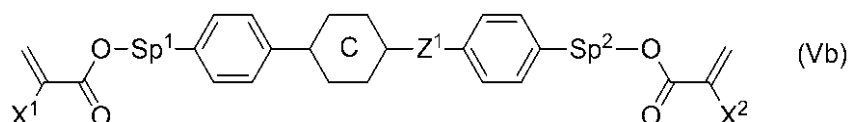
上記一般式 (V) において、 $k$  は 1 ～ 5 の整数を表すが、 $k$  が 1 の二官能化合物、又は  $k$  が 2 の三官能化合物であることが好ましく、二官能化合物であることがより好ましい。

【0166】

上記一般式 (V) で表される化合物は、具体的には、以下の一般式 (Vb) で表される化合物が好ましい。

【0167】

【化40】



10

【0168】

(式中、 $X^1$  及び  $X^2$  はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、 $Sp^1$  及び  $Sp^2$  はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数 1 ～ 8 のアルキレン基又は  $-O-(CH_2)_s-$  (式中、 $s$  は 2 ～ 7 の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。) を表し、 $Z^1$  は  $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 、 $-CH=CH-COO-$ 、 $-CH=CH-OCO-$ 、 $-COO-CH=CH-$ 、 $-OCO-CH=CH-$ 、 $-COO-CH_2CH_2-$ 、 $-OCO-CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2-COO-$ 、 $-CH_2CH_2-OCO-$ 、 $-COO-CH_2-$ 、 $-OCO-CH_2-$ 、 $-CH_2-COO-$ 、 $-CH_2-OCO-$ 、 $-CY^1=CY^2-$ 、 $-C\equiv C-$  又は単結合を表し、 $C$  は 1, 4-フェニレン基、トランス-1, 4-シクロヘキシレン基又は単結合を表し、式中の全ての 1, 4-フェニレン基は、任意の水素原子がフッ素原子により置換されていてもよい。)

20

上記一般式 (Vb) において、 $X^1$  及び  $X^2$  は、はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表すが、いずれも水素原子を表すジアクリレート誘導体、又はいずれもメチル基を有するジメタクリレート誘導体が好ましく、一方が水素原子を表し、もう一方がメチル基を表す化合物も好ましい。これらの化合物の重合速度は、ジアクリレート誘導体が最も早く、ジメタクリレート誘導体が遅く、非対称化合物がその中間であり、その用途により好ましい態様を用いることができる。PSA 液晶表示素子においては、ジメタクリレート誘導体が特に好ましい。

30

【0169】

上記一般式 (Vb) において、 $Sp^1$  及び  $Sp^2$  はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数 1 ～ 8 のアルキレン基又は  $-O-(CH_2)_s-$  を表すが、PSA 液晶表示素子においては少なくとも一方が単結合であることが好ましく、共に単結合を表す化合物又は一方が単結合でもう一方が炭素原子数 1 ～ 8 のアルキレン基又は  $-O-(CH_2)_s-$  を表す態様が好ましい。この場合、炭素原子数 1 ～ 4 のアルキレン基が好ましく、 $s$  は 1 ～ 4 が好ましい。

【0170】

上記一般式 (Vb) において、 $Z^1$  は、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 、 $-CH=CH-COO-$ 、 $-CH=CH-OCO-$ 、 $-COO-CH=CH-$ 、 $-OCO-CH=CH-$ 、 $-COO-CH_2CH_2-$ 、 $-OCO-CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2-COO-$ 、 $-CH_2CH_2-OCO-$ 、 $-COO-CH_2-$ 、 $-OCO-CH_2-$ 、 $-CH_2-COO-$ 、 $-CH_2-OCO-$ 、 $-CY^1=CY^2-$ 、 $-C\equiv C-$  又は単結合を表すが、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$  又は単結合が好ましく、 $-COO-$ 、 $-OCO-$  又は単結合がより好ましく、単結合が特に好ましい。

40

上記一般式 (Vb) において、 $C$  は任意の水素原子がフッ素原子により置換されていてもよい 1, 4-フェニレン基、トランス-1, 4-シクロヘキシレン基又は単結合を表すが、1, 4-フェニレン基又は単結合が好ましい。

50

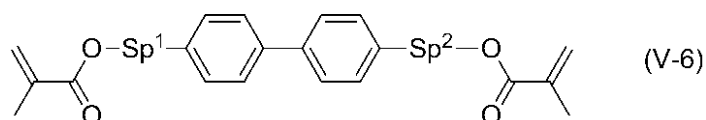
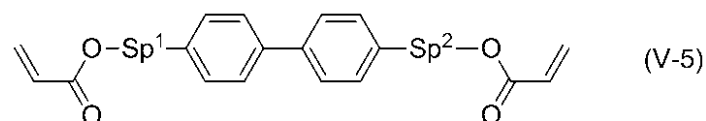
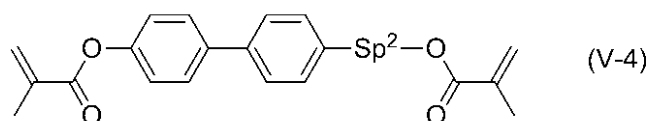
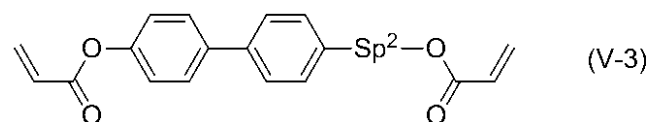
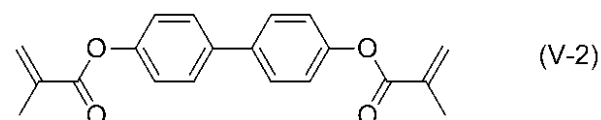
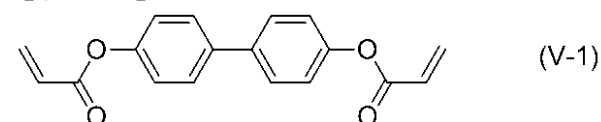
Cが単結合以外の環構造を表す場合、 $Z^1$ は単結合以外の連結基も好ましく、Cが単結合の場合、 $Z^1$ は単結合が好ましい。

【0171】

以上より、上記一般式(Vb)において、Cが単結合を表し、環構造が二つの環で形成される場合が好ましく、環構造を有する重合性化合物としては、具体的には以下の一般式(V-1)から(V-6)で表される化合物が好ましく、一般式(V-1)から(V-4)で表される化合物が特に好ましく、一般式(V-2)で表される化合物が最も好ましい。

【0172】

【化41】

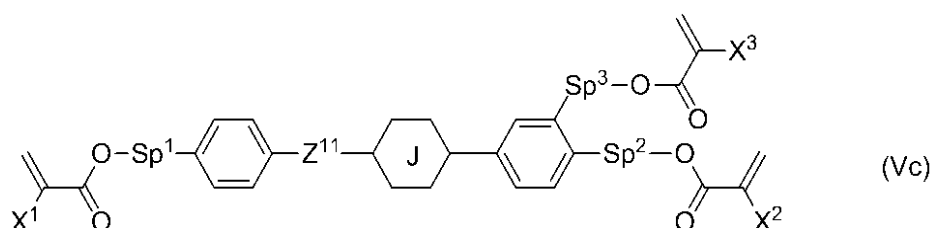


【0173】

上記一般式(V)で表される化合物は、具体的には、以下の一般式(Vc)で表される化合物も好ましい。

【0174】

【化42】



【0175】

(式中、 $X^1$ 、 $X^2$  及び  $X^3$  はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、 $Sp^1$ 、 $Sp^2$  及び  $Sp^3$  はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1～8のアルキレン基又は  $-O-(CH_2)_s-$  (式中、 $s$  は2～7の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し、 $Z^{11}$  及び  $Z^{12}$  はそれぞれ独立して、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O$

10

20

30

40

50

$-\text{COO}-$ 、 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{CF}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCF}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CF}_2\text{CF}_2-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-\text{COO}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-\text{OCO}-$ 、 $-\text{COO}-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{OCO}-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{COO}-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{OCO}-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{COO}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OCO}-$ 、 $-\text{COO}-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{OCO}-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{COO}-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{OCO}-$ 、 $-\text{CY}^1=\text{CY}^2-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 又は単結合を表し、Jは1，4-フェニレン基、トランス-1，4-シクロヘキシレン基又は単結合を表し、式中の全ての1，4-フェニレン基は、任意の水素原子がフッ素原子により置換されていてもよい。)

重合性モノマーを添加する場合において、重合開始剤が存在しない場合でも重合は進行するが、重合を促進するために重合開始剤を含有していてもよい。重合開始剤としては、ベンゾインエーテル類、ベンゾフェノン類、アセトフェノン類、ベンジルケタール類、アシルフォスフィンオキサイド類等が挙げられる。また、保存安定性を向上させるために、安定剤を添加しても良い。使用できる安定剤としては、例えば、ヒドロキノン類、ヒドロキノンモノアルキルエーテル類、第三ブチルカテコール類、ピロガロール類、チオフェノール類、ニトロ化合物類、β-ナフチルアミン類、β-ナフトール類、ニトロソ化合物等が挙げられる。

#### 【0176】

重合性モノマーを含有する液晶層は、液晶表示素子に有用であり、特にアクティブマトリクス駆動用液晶表示素子に有用であり、PSAモード、PSVAモード、VAモード、IPSモード又はECBモード用液晶表示素子に用いることができる。

#### 【0177】

重合性モノマーを含有する液晶層は、これに含まれる重合性モノマーが紫外線照射により重合することで液晶配向能が付与され、液晶組成物の複屈折を利用して光の透過光量を制御する液晶表示素子に使用される。

#### 【0178】

上述したように酸化物半導体を用いる薄膜トランジスタを有する液晶表示素子において、酸化物半導体膜113から酸素脱離により、酸化物半導体膜113を覆う絶縁膜118に拡散してしまう問題は避けられない。また、酸化物半導体膜113は、図3に示すように、絶縁膜118や配向膜4等だけが液晶組成物と隔てる部材であり、これら絶縁膜118や配向膜4は通常0.1μm以下等の薄い膜厚にすぎないため、酸化物半導体膜から脱離する酸素による液晶層への影響を十分に防ぐことができない。

#### 【0179】

しかし、本発明に係る液晶組成物を含む液晶表示素子では、特定の液晶組成物を用いているため、酸化物半導体膜と液晶組成物の相互作用による影響を減少することができる。本発明の液晶表示素子は、液晶層の電圧保持率(VHR)の低下、イオン密度(ID)の増加を防止することができ、白抜け、配向むら、焼き付けなどの表示不良の発生を防止することができ、且つ、省電力化が可能である。

#### <第二の実施形態>

本発明に係る液晶表示素子の第二の実施形態は、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタと特定の液晶組成物を有し、液晶表示素子の基板面に対して平行方向成分を有する電界が生じる液晶表示素子である。第二の好ましい実施形態は、IPS型液晶表示素子(In Plane Switching mode Liquid Crystal Display)、又は、IPS型の液晶表示素子の一種であるFFS型液晶表示素子(Fringe Field Switching mode Liquid Crystal Display)である。

#### 【0180】

本発明に係る液晶表示素子の第二の好ましい実施形態である、IPS型液晶表示素子は、対向に配置された第一の基板と、第二の基板と、前記第一の基板と第二の基板との間に液晶組成物を含有する液晶層を挟持し、前記第一基板上にマトリクス状に配置される複数のゲート配線及びデータ配線と、ゲート配線とデータ配線との交差部に設けられる薄膜

10

20

30

40

50

トランジスタと、該トランジスタにより駆動され透明導電性材料からなる画素電極と有し、前記薄膜トランジスタが、ゲート電極と、該ゲート電極と絶縁層を介して設けられる酸化物半導体層と、該酸化物半導体層と導通して設けられるソース電極及びドレイン電極とを有し、ゲート配線と前記データ配線との各交差部に設けられる薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続された画素電極と、前記第一の基板又は第二の基板上に前記画素電極と離間して設けられる共通電極と、第一の透明絶縁基板及び第二の透明絶縁基板のそれぞれと液晶層との間に液晶層に近接して設けられ、液晶組成物に対してホモジニアス配向を誘起する配向膜とを有し、前記画素電極から前記画素電極に近接する前記共通電極を結ぶ最短経路が、第一または第二の基板に対して平行方向成分を備えるよう前記画素電極および前記共通電極を配置されていることが好ましい。

10

#### 【0181】

前記画素電極から前記画素電極に近接する前記共通電極を結ぶ最短経路が、第一または第二の基板に対して平行方向成分を備えるとは、画素電極から前記画素電極に最も近い距離に配置されている共通電極を結ぶ最短経路を示す方向ベクトルが、第一または第二の基板に対して平行方向成分を有することである。例えば、画素電極と対向電極とが、第一または第二の基板に対して垂直方向に重なりあう部分がある場合、画素電極から前記画素電極に近接する前記共通電極を結ぶ最短経路は、第一または第二の基板に対して垂直方向になるため、第一または第二の基板に対して平行方向成分を備えるものには該当しない。すなわち、画素電極と対向電極とが、第一または第二の基板に対して垂直方向に重なりあわないように配置されていることをいう。対向電極は、第一の基板に設けられていても第二の基板に設けられていてもよい。

20

#### 【0182】

共通電極と画素電極とを第一または第二の基板に対して垂直方向に重なりあわないように離間して設けることで、前記共通電極と前記画素電極との間に生じる電界（E）が平面方向成分を有することができる。そのため、例えば液晶組成物に対してホモジニアス配向を誘起する配向膜を前記配向層に用いると、共通電極と画素電極との間に電圧をかける前は配向膜の配向方向である面方向に配列している液晶分子が光を遮断し、電圧をかけると平面方向にかかる電界（E）により液晶分子が基板に対して水平に回転して、当該電界方向に沿って配列することで光を透過する素子を提供できる。

#### 【0183】

本発明に係る液晶表示素子の第二の好ましい実施形態である、FFS型液晶表示素子は、対向に配置された第一の基板と、第二の基板と、前記第一の基板と第二の基板との間に液晶組成物を含有する液晶層を挟持し、前記第一基板上にマトリクス状に配置される複数のゲート配線及びデータ配線と、ゲート配線とデータ配線との交差部に設けられる薄膜トランジスタと、該トランジスタにより駆動され透明導電性材料からなる画素電極と有し、前記薄膜トランジスタが、ゲート電極と、該ゲート電極と絶縁層を介して設けられる酸化物半導体層と、該酸化物半導体層と導通して設けられるソース電極及びドレイン電極とを有し、第一の透明絶縁基板上に、画素電極と離間して設けられる共通電極を有し、第一の透明絶縁基板及び第二の透明絶縁基板のそれぞれと液晶層との間に液晶層に近接して設けられ、液晶組成物に対してホモジニアス配向を誘起する配向膜を有し、近接する前記共通電極と前記画素電極との最短離間距離dが前記配向膜同士の最短離間距離Gより短いことが好ましい。

30

40

#### 【0184】

なお本明細書において、共通電極と画素電極との最短離間距離dが、配向層同士の最短離間距離Gより長い条件の液晶表示素子をIPS方式の液晶表示素子と称し、近接する共通電極と画素電極との最短離間距離dが、配向層同士の最短離間距離Gより短い条件の素子をFFSと称する。したがって、近接する共通電極と画素電極との最短離間距離dが、配向層同士の最短離間距離Gより短いことだけがFFS方式の条件であるため、当該共通電極の表面と画素電極との表面との厚さ方向の位置関係に制限はない。そのため、本発明に係るFFS方式の液晶表示素子としては、図4～図8のように画素電極が共通電極より

50

液晶層側に設けられてもよく、図 9 のように画素電極と共通電極とが同一面上に設けられていても良い。

#### 【0185】

本発明に係る第二の実施形態として F F S 型液晶表示素子の一例を図 4 ～図 9 を用いて以下説明する。図 4 は、液晶表示素子の一態様の構造を模式的に示す分解斜視図であり、いわゆる F F S 方式の液晶表示素子である。本発明に係る液晶表示素子 10 は、第一の偏光板 1 と、第一の基板 2 と、薄膜トランジスタを含む電極層（又は薄膜トランジスタ層とも称する）3 と、配向膜 4 と、液晶組成物を含む液晶層 5 と、配向膜 4 と、カラーフィルタ 6 と、第二の基板 7 と、第二の偏光板 8 と、が順次積層された構成であることが好ましい。また、図 4 に示すように、前記第一の基板 2 および前記第二の基板 7 は、一对の偏光板 1, 8 により挟持されてもよい。さらに、図 4 では、前記第二の基板 7 と配向膜 4 との間にカラーフィルタ 6 が設けられている。さらに、本発明に係る液晶層 5 と近接し、かつ当該液晶層 5 を構成する液晶組成物と直接当接するよう一对の配向膜 4 を（透明）電極（層）3 に形成してもよい。

10

#### 【0186】

F F S 方式の液晶表示素子は、フリンジ電界を利用するものであり、近接する共通電極と画素電極との最短離間距離  $d$  が、配向層同士の最短離間距離  $G$  より短いと、共通電極と画素電極との間にフリンジ電界が形成され、液晶分子の水平方向および垂直方向の配向を効率的に利用することができる。すなわち、F F S 方式の液晶表示素子の場合、画素電極 21 の櫛歯形を形成するラインに対して垂直な方向に形成される水平方向の電界と、放物線状の電界を利用することができる。

20

#### 【0187】

図 5 は、図 4 における基板上に形成された薄膜トランジスタを含む電極層 3（または薄膜トランジスタ層 3 とも称する。）の I I の領域を拡大した平面図である。ゲート配線 26 とデータ配線 25 が互いに交差している交差部近傍において、ソース電極 27、ドレイン電極 24 およびゲート電極 28 を含む薄膜トランジスタが、画素電極 21 に表示信号を供給するスイッチ素子として前記画素電極 21 と連結して設けられている。当該図 4 では一例として、櫛歯状の画素電極 21 の背面に絶縁層（図示せず）を介して平板体状の共通電極 22 が一面に形成されている構成を示す。また、前記画素電極 21 の表面には保護絶縁膜及び配向膜層によって被覆されていてもよい。なお、前記複数のゲート配線 26 と複数のデータ配線 25 とに囲まれた領域にはデータ配線 25 を介して供給される表示信号を保存するストレージキャパシタ 23 を設けてもよい。さらに、ゲート配線 26 と並行して、共通ライン 29 が設けられる。この共通ライン 29 は、共通電極 22 に共通信号を供給するために、共通電極 22 と連結している。

30

#### 【0188】

図 6 は、図 5 における I I I - I I I 線方向に液晶表示素子を切断した断面図の一例である。配向層 4 および薄膜トランジスタ（11, 12, 13, 14, 15, 16, 17）を含む電極層 3 が表面に形成された第一の基板 2 と、配向層 4 が表面に形成された第二の基板 7 と、が所定の間隔  $G$  で配向層同士向かい合うよう離間しており、この空間に液晶組成物を含む液晶層 5 が充填されている。前記第一の基板 2 の表面の一部にゲート絶縁膜 12 が形成され、さらに当該ゲート絶縁膜 12 の表面の一部に共通電極 22 が形成されており、更に前記共通電極 22 および薄膜トランジスタを覆うよう絶縁膜 18 が形成されている。また、前記絶縁膜 18 上に画素電極 21 が設けられており、当該画素電極 21 は配向層 4 を介して液晶層 5 と接している。そのため、画素電極と共通電極との最小離間距離  $d$  は、ゲート絶縁膜 12 の（平均）膜厚として調整することができる。また、換言すると、図 6 の実施形態では、画素電極と共通電極間の基板に水平方向の距離は 0 になる。画素電極 21 の櫛歯状部分の電極幅： $1$ 、及び、画素電極 21 の櫛歯状部分の間隙の幅： $m$  は、発生する電界により液晶層 5 内の液晶分子が全て駆動され得る程度の幅に形成することが好ましい。

40

#### 【0189】

50

図4～8で示すように、近接する共通電極と画素電極との最短離間距離  $d$  が配向層同士の最短離間距離  $G$  より短い条件である F F S 方式の液晶表示素子の場合、長軸方向が、配向層の配向方向と平行になるように配置している液晶分子に電圧を印加すると、画素電極 2 1 と共通電極 2 2 との間に放物線形の電界の等電位線が画素電極 2 1 と共通電極 2 2 の上部にまで形成され、液晶層 5 内の液晶分子は、形成された電界に沿って液晶層 5 内を回転してスイッチング素子としての作用を奏する。より詳細には、例えば液晶組成物に対してホモジニアス配向を誘起する配向膜を前記配向層に用いると、共通電極と画素電極との間に電圧をかける前は配向膜の配向方向である面方向に配列している液晶分子が光を遮断し、電圧をかけると共通電極と画素電極とが同一の基板（または電極層）上に離間して設けられていることに起因する平面方向成分の電界と、近接する共通電極と画素電極との最短離間距離  $d$  が配向層同士の最短離間距離  $G$  より短いことにより発生するこれら電極の縁由来の垂直方向成分の電界（フリンジ電界）とが発生するため、低い誘電率異方性を有する液晶分子であっても駆動することができる。そのため、液晶組成物において、誘電率異方性（ $\Delta \epsilon$ ）が大きい化合物の量を極力低減することができるため、液晶組成物自体に低粘度の化合物を多く含有させることが可能になる。

#### 【0190】

また、第二の実施形態における配向膜 4 のラビング方向は、画素電極 2 1 の櫛歯形を形成するラインを  $x$  軸としたときに、該  $x$  軸と液晶分子の長軸方向とのなす角  $\theta$  が、概ね  $0 \sim 45^\circ$  となるように配向されることが好ましい。第二の実施形態において、液晶組成物は、前記第一の実施形態において説明した液晶組成物の構成と同じものが用いられることから、すなわち、正の誘電率異方性を有する液晶組成物が用いられる。電圧を印加しない状態では、液晶分子は、その長軸方向が、配向膜 4 の配向方向と平行になるように配置している。電圧を印加すると、正の誘電率異方性を有する液晶分子は、その長軸方向が発生した電界方向と略平行して回転する。したがって、正の誘電率異方性を有する液晶分子を用いた F F S 型の液晶表示素子は、優れた透過率特性を得ることができる。

#### 【0191】

図7は、図4における基板上に形成された薄膜トランジスタを含む電極層 3（または薄膜トランジスタ層 3とも称する。）の I I の領域を拡大した平面図の別の形態である。ゲート配線 2 6 とデータ配線 2 5 が互いに交差している交差点近傍において、ソース電極 2 7、ドレイン電極 2 4 およびゲート電極 2 8 を含む薄膜トランジスタが、画素電極 2 1 に表示信号を供給するスイッチ素子として前記画素電極 2 1 と連結して設けられている。また、画素電極 2 1 は少なくとも一つの切欠き部でくり抜かれた構造であってもよく、当該図7にその一例を示す。前記画素電極 2 1 は、四角形の平板体の中央部および両端部が三角形状の切欠き部でくり抜かれ、さらに残る領域を 8 つの長方形の切欠き部でくり抜かれた形状であり、かつ共通電極 2 2 が櫛歯体（図示せず）である。また、前記画素電極の表面には保護絶縁膜及び配向膜層によって被覆されていてもよい。なお、前記複数のゲート配線 2 5 と複数のデータ配線 2 4 とに囲まれた領域にはデータ配線 2 4 を介して供給される表示信号を保存するストレージキャパシタ 2 3 を設けてもよい。なお、上記切欠き部の形状や数などは特に制限されることは無い。

#### 【0192】

図8は、図7において、図6と同様の I I I - I I I 方向の位置で液晶表示素子を切断した断面図の他の形態の一例である。すなわち、前記図6の液晶表示素子の構造との相違点は、図5に示す液晶表示素子は、共通電極が平板体であり、かつ画素電極が櫛歯体である。一方、上記で説明したように、図7に示す液晶表示素子においては、画素電極 2 1 は、四角形の平板体の中央部および両端部が三角形状の切欠き部でくり抜かれ、さらに残る領域を 8 つの長方形の切欠き部でくり抜かれた形状であり、かつ共通電極が櫛歯体の構造である。そのため、画素電極と共通電極との最小離間距離  $d$  は、ゲート絶縁膜 1 2 の（平均）膜厚以上、かつ配向層離間距離  $G$  未満になる。また、図8では共通電極が櫛歯体の構造であるが、この実施形態でも共通電極を平板体にしてもよい。また、いずれにおいても、本発明に係る F F S 方式の液晶表示素子は、近接する共通電極と画素電極との最短離

間距離  $d$  が配向層同士の最短離間距離  $G$  より短い条件を満たしさえすればよい。さらに、図 8 に示す液晶表示素子の構成では、画素電極 21 が保護膜 18 で覆われているが、図 5 に示す液晶表示素子の構成では、画素電極 21 が配向層 4 で被覆されている。本発明においては、画素電極は保護膜または配向膜のいずれにも被覆されてもよい。

#### 【0193】

また、図 8 において、第一の基板 2 の一方の表面には偏光板が形成され、かつ他方の表面の一部に形成された櫛歯状の共通電極 22 を覆うようゲート絶縁膜 12 が形成され、当該ゲート絶縁膜 12 の表面の一部に画素電極 21 が形成されており、更に前記画素電極 21 および薄膜トランジスタ 20 を覆うよう絶縁膜 18 が形成されている。また、前記絶縁膜 18 上に配向層 4、液晶層 5、配向層 4、カラーフィルタ 6、第二の基板 7 および偏光板 8 が積層している。そのため、画素電極と共通電極との最小離間距離  $d$  は、両電極位置、画素電極 21 の櫛歯状部分の電極幅： $l$ 、または画素電極 21 の櫛歯状部分の間隙の幅： $m$  で調整することができる。

#### 【0194】

図 8 のように、前記画素電極が前記共通電極より第二の基板側に突出し、かつ両者とも第一の基板上に並列して設けられていると、前記共通電極と前記画素電極との間で平面方向成分の電界を形成し、かつ画素電極の表面と共通電極の表面との厚み方向の高さが相違するため、厚み方向成分の電界（ $E$ ）も同時にかけることができる。

#### 【0195】

なお、FFS 方式の液晶表示素子は、フリンジ電界を利用するものであり、近接する共通電極と画素電極との最短離間距離  $d$  が、配向層同士の最短離間距離  $G$  より短い条件であれば特に制限されることは無いため、例えば、図 9 に示すように、画素電極 41 と共通電極 42 とが第一の基板 2 上である同一面上に設けられており、櫛歯状の画素電極 41 の複数の歯部および櫛歯状の共通電極 42 の複数の歯部が離間して噛み合った状態で設けられている構成であってもよい。この場合、共通電極 42 の歯部と画素電極 41 の歯部との離間距離を配向層同士の最短離間距離  $G$  より長くすれば IPS 型液晶表示素子となり、共通電極 42 の歯部と画素電極 41 の歯部との離間距離を配向層同士の最短離間距離  $G$  より短くすればフリンジ電界を利用した FFS 型液晶表示素子とすることができる。

（薄膜トランジスタ）

図 6 及び図 8 に示す薄膜トランジスタは、基板 2 表面に形成されたゲート電極 11 と、当該ゲート電極 11 を覆い、且つ前記基板 2 の略全面を覆うように設けられたゲート絶縁層 12 と、前記ゲート電極 11 と対向するよう前記ゲート絶縁層 12 の表面に形成された半導体層 13 と、前記半導体層 13 の表面の一部を覆うように設けられた保護膜 14 と、前記保護層 14 および前記半導体層 13 の一方の側端部を覆い、かつ前記基板 2 表面に形成された前記ゲート絶縁層 12 と接触するように設けられたドレイン電極 16 と、前記保護膜 14 および前記半導体層 13 の他方の側端部を覆い、かつ前記基板 2 表面に形成された前記ゲート絶縁層 12 と接触するように設けられたソース電極 17 と、前記ドレイン電極 16 および前記ソース電極 17 を覆うように設けられた絶縁保護層 18 と、を有している。第一の実施形態において図 3 を用いて説明した薄膜トランジスタの構造との相違点は、半導体層 13 の表面の一部を覆う保護膜 14 を有することである。保護膜 14 は、酸化

#### 【0196】

さらに、図 8 に示す薄膜トランジスタは、画素電極 21 および薄膜トランジスタ 20 を覆うよう絶縁膜 18 が形成されている。絶縁膜 18 も酸化物半導体を用いる半導体層 13 と液晶層 5 との間を隔てるため、酸化物半導体膜から脱離する酸素による液晶層への影響を減少することができる。

#### 【0197】

図 4～図 8 に示す FFS 方式の液晶表示素子において、第一の基板 2、第二の基板 7、透明電極 6、カラーフィルタ 6、配向膜 4、及び液晶層 5 の構成は、上記第一の実施形態



において説明した、第一の基板 102、第二の基板 109、透明電極 107、カラーフィルタ 108、配向膜 104、106、及び液晶層 105と同様であるので、説明を省略する。

#### 【0198】

第二の実施形態における液晶表示素子においても、酸化物半導体膜 13は、図 6、8に示すように、絶縁膜 18や配向膜 4、保護膜 14等だけが液晶組成物と隔てる部材であり、これら絶縁膜 118、配向膜 4、保護膜 14は通常薄いものであるため、酸化物半導体膜から脱離する酸素による液晶層への影響を十分に防ぐことができない。

#### 【0199】

しかし、本発明に係る液晶組成物を含む液晶表示素子では、特定の液晶組成物を用いているため、酸化物半導体膜と液晶組成物の相互作用による影響を減少することができる。本発明の液晶表示素子は、液晶層の電圧保持率（VHR）の低下、イオン密度（ID）の増加を防止することができ、白抜け、配向むら、焼き付けなどの表示不良の発生を防止することができ、且つ、省電力化が可能である。

#### <第三の実施形態>

本発明に係る第三の実施形態の構成は、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタと特定の液晶組成物を有する液晶表示素子であり、薄膜トランジスタを含む電極層 3が形成されている第一の基板と同一の基板側にカラーフィルタ 6が形成されていることが好ましい。当該形態は、一般的にカラーフィルタオンアレイ（COA）などと呼ばれている。具体的な構造について図 10および図 11を用いて以下説明する。図 10は、液晶表示素子を切断した断面図の別の形態である。当該液晶組成物の構成は、配向層 4、薄膜トランジスタ（11、13、15、16、17）、カラーフィルタ 6および画素電極 21が表面に形成された第一の基板 2と、配向層 4が表面に形成された第二の基板 7とが前記配向層同士向かい合うよう離間しており、この空間に液晶組成物を含む液晶層 5が充填されている。また、前記第一の基板 2の表面の一部に薄膜トランジスタやゲート絶縁膜 12が形成されており、さらに当該薄膜トランジスタを被覆するように平坦膜でもあるバッファ層 30が形成されており、当該バッファ層 30上にカラーフィルタ 6、画素電極 21および配向層 4の順で積層されている。そのため、図 6などとは異なり、第二の基板 7上にはカラーフィルタ 6が存在しない。

#### 【0200】

また液晶表示素子は、中央部に位置した矩形状の表示領域と、表示領域周縁部に沿って位置した枠状の非表示領域とを有しており、表示領域において、赤色、緑色または青色のカラーフィルタを形成している。より詳細にはカラーフィルタの周縁部を信号線（データ配線やゲート配線等）に重ねて配設されている。

#### 【0201】

カラーフィルタ上には、ITO等の透明な導電膜により形成された複数の画素電極 21が設けられている。各画素電極 21は絶縁膜 18および各着色層に形成されたスルーホール（図示せず）を介して対応する薄膜トランジスタに接続されている。より詳しくは、画素電極 21は、上記したコンタクト電極を介して薄膜トランジスタに接続されている。画素電極 21上には柱状スペーサー（図示せず）などが複数本配設されていてもよい。カラーフィルタおよび画素電極 21上には、配向膜 4が形成されている。

#### 【0202】

図 11は、図 10とは異なる形態のカラーフィルタオンアレイを示す図であり、薄膜トランジスタと基板 2の箇所を拡大して示す図である。図 10ではカラーフィルタが薄膜トランジスタより液晶層側に存在した構成になっているが、図 11の形態では、薄膜トランジスタがカラーフィルタより液晶層側に存在した構成になっており、前記薄膜トランジスタとカラーフィルタとはバッファ層を介して接合させている。

#### 【0203】

第三の実施形態における酸化物半導膜、液晶層等の構成は、上記第一及び第二の実施形態において説明した同様であるので、説明を省略する。

## 【0204】

本発明の液晶表示素子と、バックライトを組み合わせて、液晶テレビ、パソコンのモニター、携帯電話、スマートフォンのディスプレイや、ノート型パーソナルコンピューター、携帯情報端末、デジタルサイネージ等の様々な用途で使用される。バックライトとしては、冷陰極管タイプバックライト、無機材料を用いた発光ダイオードや有機EL素子を用いた、2波長ピークの擬似白色バックライトと3波長ピークのバックライト等がある。

## 【実施例】

## 【0205】

以下に実施例を挙げて本発明を更に詳述するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。また、以下の実施例及び比較例の組成物における「%」は『質量%』を意味する。

## 【0206】

実施例中、測定した特性は以下の通りである。

$T_{ni}$  : ネマチック相－等方性液体相転移温度 (°C)

$\Delta n$  : 25°Cにおける屈折率異方性

$\Delta \epsilon$  : 25°Cにおける誘電率異方性

$\eta$  : 20°Cにおける粘度 (mPa・s)

$\gamma_1$  : 25°Cにおける回転粘性 (mPa・s)

VHR : 70°Cにおける電圧保持率 (%)

(セル厚3.5  $\mu$ mのセルに液晶組成物を注入し、5V印加、フレイムタイム200ms、パルス幅64  $\mu$ sの条件で測定した時の測定電圧と初期印加電圧との比を%で表した値)

ID : 70°Cにおけるイオン密度 (pC/cm<sup>2</sup>)

(セル厚3.5  $\mu$ mのセルに液晶組成物を注入し、MTR-1 (株式会社東陽テクニカ製) で20V印加、周波数0.05Hzの条件で測定した時のイオン密度値)

焼き付き:

液晶表示素子の焼き付き評価は、表示エリア内に所定の固定パターンを1000時間表示させた後に、全画面均一な表示を行ったときの固定パターンの残像のレベルを目視にて以下の4段階評価で行った。

◎残像無し

○残像ごく僅かに有るも許容できるレベル

△残像有り許容できないレベル

×残像有りかなり劣悪

透過率

液晶表示素子における透過率は、液晶組成物注入前の素子の透過率を100%として、液晶組成物注入後の素子の透過率を測定した際の値である。

尚、実施例において化合物の記載について以下の略号を用いる。

## 【0207】

(環構造)

## 【0208】

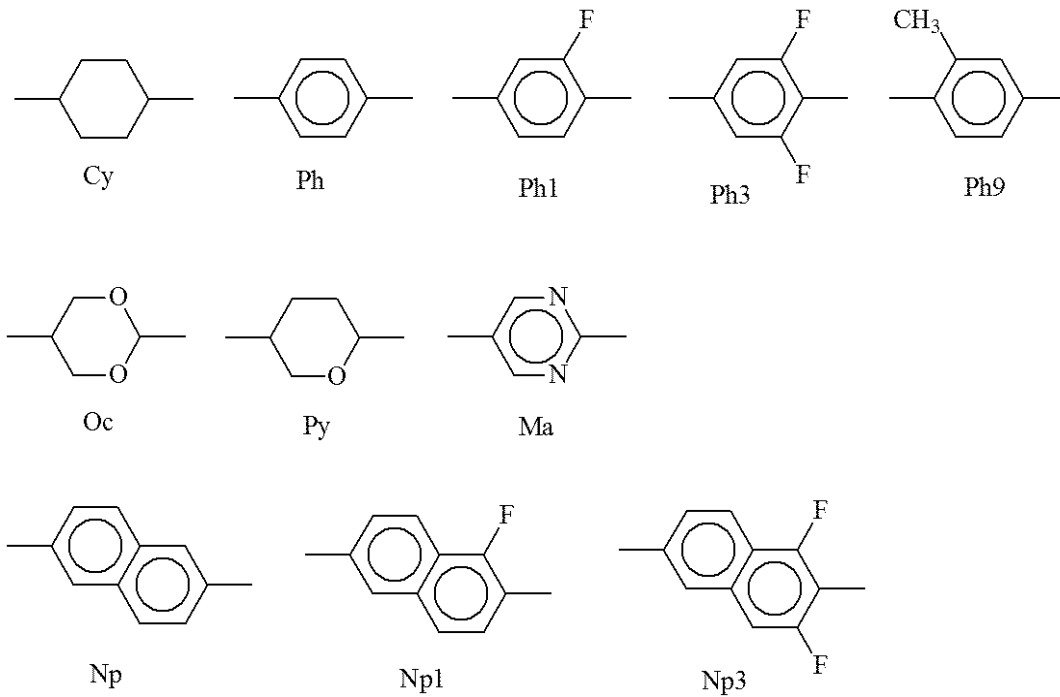
10

20

30

40

## 【化 4 3】



10

## 【 0 2 0 9】

(側鎖構造及び連結構造)

## 【 0 2 1 0】

## 【表 1】

| 末端のn(数字) | $C_nH_{2n+1}-$                      |
|----------|-------------------------------------|
| -2-      | $-CH_2CH_2-$                        |
| -10-     | $-CH_2O-$                           |
| -01-     | $-OCH_2-$                           |
| -V-      | $-CO-$                              |
| -VO-     | $-COO-$                             |
| -CFFO-   | $-CF_2O-$                           |
| -F       | $-F$                                |
| -Cl      | $-Cl$                               |
| -CN      | $-C\equiv N$                        |
| -OCFFF   | $-OCF_3$                            |
| -CFFF    | $-CF_3$                             |
| -On      | $-OC_nH_{2n+1}-$                    |
| -T-      | $-C\equiv C-$                       |
| -N-      | $-CH=N-N=CH-$                       |
| ndm-     | $C_nH_{2n+1}-HC=CH-(CH_2)_{n-1}-$   |
| -ndm     | $-(CH_2)_{n-1}-HC=CH-C_nH_{2n+1}$   |
| ndmO-    | $C_nH_{2n+1}-HC=CH-(CH_2)_{n-1}O-$  |
| -Ondm    | $-O-(CH_2)_{n-1}-HC=CH-C_nH_{2n+1}$ |
| -ndm-    | $-(CH_2)_{n-1}-HC=CH-(CH_2)_{n-1}-$ |

30

40

## 【 0 2 1 1】

## (実施例 1)

第一の基板に、スパッタリング法により In-Ga-Zn 酸化物膜を有する図 3 に示す薄膜トランジスタを形成することにより薄膜トランジスタ層を設けて電極構造を作成し、

50

各々の対向側に水平配向性の配向膜を形成したのち弱ラビング処理を行い、IPSセルを作成し、第一の基板と第二の基板の間に以下に示す液晶組成物1を挟持し、実施例1の液晶表示装置を作製した ( $d_{gap} = 4.0 \mu m$ 、配向膜AL-1051)。得られた液晶表示素子のVHR、及びIDを測定した。また、得られた液晶表示素子の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

【0212】

【化44】

| 化学構造 | 比率  | 略記号                     |    |
|------|-----|-------------------------|----|
|      | 48% | 3-Cy-Cy-1d0             | 10 |
|      | 4%  | 3-Cy-Cy-1d1             |    |
|      | 8%  | 1-Ph-Ph-3d1             |    |
|      | 5%  | 3-Cy-Ph-Ph-2            |    |
|      | 5%  | 2-Ph-Ph1-Ph-3           | 20 |
|      | 2%  | 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F     |    |
|      | 3%  | 3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F      |    |
|      | 7%  | 3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F | 30 |
|      | 5%  | 4-Cy-Cy-Ph3-CFFO-Ph3-F  |    |

【0213】

【表2】

|                      |       |
|----------------------|-------|
| $T_M / ^\circ C$     | 75.8  |
| $\Delta n$           | 0.112 |
| $n_o$                | 1.488 |
| $\epsilon_{\perp}$   | 5.5   |
| $\Delta \epsilon$    | 2.9   |
| $\eta / mPa \cdot s$ | 13.5  |

【0214】

【表 3】

|       | 実施例 1   |
|-------|---------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 1 |
| VHR   | 99.6    |
| ID    | 14      |
| 焼き付き  | ◎       |

## 【0215】

液晶組成物 1 は、TV 用液晶組成物として実用的な 75.8℃の液晶層温度範囲を有し、大きい誘電率異方性の絶対値を有し、低い粘性及び最適な  $\Delta n$  を有していることがわかる。

10

## 【0216】

実施例 1 の液晶表示装置は、高い VHR、及び小さい ID を実現できた。また、焼き付き評価においても残像がないか、又はあってもごく僅かであり許容できるレベルであった。

(実施例 2, 3)

実施例 1 と同様に以下の表に示す液晶組成物 2～3 を狭持し、実施例 2, 3 の液晶表示装置を作成し、その VHR、及び ID を測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。さらに、実施例 2 の透過率を測定した。その結果を以下の表に示す。

## 【0217】

20

【表 4】

| 液晶組成物2                               |         | 液晶組成物3                               |         |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 化合物名                                 | 含有率 (%) | 化合物名                                 | 含有率 (%) |
| 4-Cy-Cy-1d0                          | 15      | 5-Cy-Cy-1d0                          | 5       |
| 0d1-Cy-Cy-Ph1                        | 4       | 3-Cy-Cy-1d1                          | 10      |
| 0d3-Cy-Cy-Ph1                        | 14      | 0d1-Cy-Cy-Ph1                        | 8       |
| 3-Cy-Ph-Ph-Cy-3                      | 3       | 5-Cy-Cy-Ph-O1                        | 6       |
| 3-Cy-Ph-Ph1-Cy-3                     | 4       | 2-Ph-Ph1-Ph-3                        | 8       |
| 1-Cy-Cy-Ph3-F                        | 9       | 2-Cy-Cy-Ph3-F                        | 11      |
| 2-Cy-Ph-Ph3-F                        | 10      | 3-Cy-Cy-Ph3-F                        | 15      |
| 3-Cy-Ph-Ph3-F                        | 10      | 5-Cy-Cy-Ph3-F                        | 5       |
| 5-Cy-Ph-Ph3-F                        | 5       | 3-Cy-Ph-Ph3-F                        | 6       |
| 0d1-Cy-Cy-Ph1-F                      | 8       | 3-Cy-Ph-Ph1-F                        | 9       |
| 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F                    | 8       | 4-Cy-Cy-Ph-OCFFF                     | 4       |
| 2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F                  | 4       | 3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F                   | 7       |
| 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F                  | 6       | 5-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F                   | 4       |
| Tni / °C                             | 100.7   | 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F                    | 2       |
| $\Delta n$                           | 0.094   | Tni / °C                             | 103.2   |
| $\Delta \epsilon$                    | 8.0     | $\Delta n$                           | 0.102   |
| $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 108     | $\Delta \epsilon$                    | 7.1     |
| $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 22.2    | $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 96      |
|                                      |         | $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 20.8    |

30

40

## 【0218】

【表 5】

|       | 実施例 2   | 実施例 3   |
|-------|---------|---------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 2 | 液晶組成物 3 |
| VHR   | 99.5    | 99.5    |
| ID    | 17      | 18      |
| 焼き付き  | ◎       | ◎       |
| 最高透過率 | 88.9%   |         |

## 【0219】

実施例 2, 3 の液晶表示装置は、高い VHR、及び小さい ID を実現できた。また、実施例 2 の液晶表示素子は、高い透過率を実現できた。さらに、焼き付き評価においても残像がないか、又はあってもごく僅かであり許容できるレベルであった。

(実施例 4～6)

実施例 1 と同様に以下の表に示す液晶組成物 4～6 を狭持し、実施例 4～6 の液晶表示装置を作成し、その VHR 及び ID を測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。さらに、実施例 4 の透過率を測定した。その結果を以下の表に示す。

## 【0220】

【表 6】

| 液晶組成物4              |         | 液晶組成物5               |         | 液晶組成物6              |         |
|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| 化合物名                | 含有率 (%) | 化合物名                 | 含有率 (%) | 化合物名                | 含有率 (%) |
| 5-Cy-Cy-Id0         | 15      | 5-Cy-Cy-Id0          | 10      | 5-Cy-Cy-Id0         | 12      |
| 3-Cy-Cy-Id1         | 2       | 3-Cy-Cy-Id1          | 5       | 3-Cy-Cy-Id1         | 25      |
| Od1-Cy-Cy-Phr-1     | 12      | Od1-Cy-Cy-Phr-1      | 8       | 3-Cy-Cy-Id1         | 12      |
| 2-Ph-Ph1-Phr-3      | 3       | Od3-Cy-Cy-Phr-1      | 12      | Od1-Cy-Cy-Phr-1     | 4       |
| 2-Ph-Ph1-Phr-4      | 3       | 2-Ph-Ph1-Phr-5       | 2       | Od3-Cy-Cy-Phr-1     | 9       |
| 2-Cy-Cy-Ph3-F       | 8       | 3-Cy-Ph-Phr-Cy-3     | 3       | 2-Phr-Ph1-Ph3-F     | 5       |
| 2-Cy-Phr-Ph3-F      | 3       | 3-Cy-Ph-Ph1-Cy-3     | 3       | 3-Phr-Ph1-Ph3-F     | 9       |
| 3-Cy-Phr-Ph3-F      | 9       | 1-Cy-Cy-Ph3-F        | 9       | 2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F | 4       |
| 4-Cy-Cy-Phr-OCFF    | 14      | 2-Cy-Cy-Ph3-F        | 10      | 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F | 6       |
| 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F | 11      | 3-Cy-Cy-Ph3-F        | 6       | 3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F  | 2       |
| 2-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F  | 9       | 5-Cy-Cy-Ph3-F        | 5       | 5-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F  | 3       |
| 3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F  | 8       | Od1-Cy-Cy-Ph1-F      | 8       | 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F   | 9       |
| 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F   | 3       | 2-Phr-Ph3-CFFO-Ph3-F | 4       |                     |         |
| Tni / °C            | 90.2    | 3-Phr-Ph3-CFFO-Ph3-F | 6       | Tni / °C            | 77.4    |
| Δn                  | 0.098   | 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F    | 9       | Δn                  | 0.101   |
| Δε                  | 9.1     |                      |         | Δε                  | 7.0     |
| γ1/ mPa·s           | 90      | Tni / °C             | 110.0   | γ1/ mPa·s           | 86      |
| η/ mPa·s            | 18.1    | Δn                   | 0.099   | η/ mPa·s            | 14.2    |
|                     |         | Δε                   | 8.3     |                     |         |
|                     |         | γ1/ mPa·s            | 112     |                     |         |
|                     |         | η/ mPa·s             | 23.4    |                     |         |

## 【0221】

【表 7】

|       | 実施例 4   | 実施例 5   | 実施例 6   |
|-------|---------|---------|---------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 4 | 液晶組成物 5 | 液晶組成物 6 |
| VHR   | 99.6    | 99.4    | 99.5    |
| ID    | 13      | 27      | 19      |
| 焼き付き  | ◎       | ◎       | ◎       |
| 最高透過率 | 89.0%   |         |         |

## 【0222】

実施例 4～6 の液晶表示装置は、高い VHR 及び小さい ID を実現できた。また、実施例 4 の液晶表示素子は、高い透過率を実現できた。さらに、焼き付き評価においても残像がないか、又はあってもごく僅かであり許容できるレベルであった。

(実施例 7～9)

電極構造を第一及び第二の基板に作成し、各々の対向側に水平配向性の配向膜を形成したのち弱ラビング処理を行い、TN セルを作成し、第一の基板と第二の基板の間に以下の表に示す液晶組成物 7～9 を挟持した ( $d_{gap} = 3.5 \mu m$ 、配向膜 SE-7492)。得られた液晶表示装置の VHR 及び ID を測定した。また、得られた液晶表示装置の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

【0223】

【表 8】

| 液晶組成物7                   |         | 液晶組成物8                   |         | 液晶組成物9                   |         |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 化合物名                     | 含有率 (%) | 化合物名                     | 含有率 (%) | 化合物名                     | 含有率 (%) |
| 3-Cy-Cy-1d0              | 38      | 3-Cy-Cy-1d0              | 38      | 3-Cy-Cy-1d0              | 30      |
| 3-Cy-Cy-1d1              | 9       | 3-Cy-Cy-1d1              | 14      | 3-Cy-Cy-1d1              | 17      |
| 0d1-Cy-Cy-Ph-1           | 16      | 0d3-Cy-Cy-Ph-1           | 8       | 0d1-Cy-Cy-Ph-1           | 7       |
| 0d3-Cy-Cy-Ph-1           | 4       | 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F      | 9       | 0d3-Cy-Cy-Ph-1           | 7       |
| 2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F      | 2       | 3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F       | 15      | 3-Cy-Cy-Ph-2             | 2       |
| 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F      | 12      | 3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F  | 2       | 2-Ph-Ph1-Ph-4            | 2       |
| 3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F       | 7       | 4-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F  | 7       | 2-Ph-Ph1-Ph3-F           | 8       |
| 3-Ph-Ph-Ph1-Ph3-F        | 1       | 5-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F  | 7       | 3-Ph-Ph1-Ph3-F           | 12      |
| 3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F  | 2       | Tni / °C                 | 81.8    | 3-Ph-Ph3-Ph3-F           | 4       |
| 2-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F   | 9       | $\Delta n$               | 0.099   | 3-Cy-Cy-Ph1-CFFO-Ph3-F   | 11      |
| Tni / °C                 | 76.0    | $\Delta \epsilon$        | 8.0     | Tni / °C                 | 75.0    |
| $\Delta n$               | 0.097   | $\gamma 1 / mPa \cdot s$ | 83      | $\Delta n$               | 0.112   |
| $\Delta \epsilon$        | 6.8     | $\eta / mPa \cdot s$     | 14.6    | $\Delta \epsilon$        | 8.7     |
| $\gamma 1 / mPa \cdot s$ | 83      |                          |         | $\gamma 1 / mPa \cdot s$ | 87      |
| $\eta / mPa \cdot s$     | 14.5    |                          |         | $\eta / mPa \cdot s$     | 152     |

【0224】

【表 9】

|       | 実施例 7   | 実施例 8   | 実施例 9   |
|-------|---------|---------|---------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 7 | 液晶組成物 8 | 液晶組成物 9 |
| VHR   | 99.6    | 99.7    | 99.5    |
| ID    | 15      | 13      | 22      |
| 焼き付き  | ◎       | ◎       | ◎       |

【0225】

実施例 7～9 の液晶表示装置は、高い VHR 及び小さい ID を実現できた。また、焼き付き評価においても残像がないか、又はあってもごく僅かであり許容できるレベルであった。

(実施例 10, 11)

電極構造を第一及び第二の基板の少なくとも一方に作成し、各々の対向側に水平配向性の配向膜を形成したのち弱ラビング処理を行い、FFS セルを作成し、第一の基板と第二の基板の間に以下の表に示す液晶組成物 10、11 を挟持した ( $d_{gap} = 4.0 \mu m$ 、配向膜 AL-1051)。得られた液晶表示装置の VHR 及び ID を測定した。また、得られた液晶表示装置の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

【0226】

10

20

30

40

【表 10】

| 液晶組成物10                              |            | 液晶組成物11                              |            |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 化合物名                                 | 含有率<br>(%) | 化合物名                                 | 含有率<br>(%) |
| 3-Cy-Cy-Id0                          | 39         | 3-Cy-Cy-Id0                          | 44         |
| 3-Cy-Cy-Id1                          | 7          | 3-Cy-Cy-Id1                          | 3          |
| Od1-Cy-Cy-Ph-1                       | 11         | 2-Ph-Ph-3d1                          | 13         |
| 2-Ph-Ph1-Ph-3                        | 8          | 3-Cy-Ph-Ph-2                         | 7          |
| 2-Ph-Ph1-Ph-5                        | 8          | 2-Ph-Ph1-Ph-3                        | 8          |
| 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F                  | 10         | 3-Ph-Ph1-Ph-3                        | 7          |
| 3-Cy-Cy-Ph-Ph3-F                     | 6          | 3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F              | 9          |
| 4-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F              | 11         | 4-Cy-Cy-Ph1-CFFO-Ph3-F               | 3          |
| Tni / °C                             | 76.0       | 3-Cy-Ph3-Ph1-OCFFF                   | 6          |
| $\Delta n$                           | 0.114      | Tni / °C                             | 77.9       |
| $\Delta \varepsilon$                 | 6.0        | $\Delta n$                           | 0.131      |
| $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 77         | $\Delta \varepsilon$                 | 4.6        |
| $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 133        | $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 74         |
|                                      |            | $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 124        |

10

【0227】

【表 11】

|       | 実施例 10   | 実施例 11   |
|-------|----------|----------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 10 | 液晶組成物 11 |
| VHR   | 99.5     | 99.6     |
| ID    | 23       | 16       |
| 焼き付き  | ◎        | ◎        |

20

【0228】

実施例 10, 11 の液晶表示装置は、高い VHR 及び小さい ID を実現できた。また、焼き付き評価においても残像がないか、又はあってもごく僅かであり許容できるレベルであった。

30

(実施例 12 ~ 14)

実施例 10 と同様に液晶組成物 12 ~ 14 を狭持して実施例 12 ~ 14 の液晶表示装置作成し、その VHR 及び ID を測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

【0229】



【表 1 2】

| 液晶組成物12                              |         | 液晶組成物13                              |         | 液晶組成物14                              |         |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 化合物名                                 | 含有率 (%) | 化合物名                                 | 含有率 (%) | 化合物名                                 | 含有率 (%) |
| 3-Cy-Cy-1d0                          | 47      | 3-Cy-Cy-1d0                          | 29      | 3-Cy-Cy-1d0                          | 10      |
| 3-Cy-Cy-1d1                          | 9       | 5-Cy-Cy-1d1                          | 8       | 3-Cy-Cy-1d1                          | 6       |
| 3-Cy-Cy-Ph-2                         | 7       | 3-Cy-Cy-1d1                          | 13      | 3-Cy-Cy-1d1-F                        | 28      |
| 2-Ph-Ph1-Ph-3                        | 4       | 5-Ph-Ph-1                            | 2       | 0d1-Cy-Cy-Ph-1                       | 11      |
| 2-Ph-Ph1-Ph-5                        | 7       | 2-Ph-Ph1-Ph-3                        | 6       | 0d3-Cy-Cy-Ph-1                       | 10      |
| 3-Cy-Ph-Ph-Cy-3                      | 2       | 2-Ph-Ph1-Ph-4                        | 6       | 2-Ph-Ph1-Ph-3                        | 10      |
| 2-Ph-Ph1-Ph-3                        | 6       | 2-Ph-Ph1-Ph-5                        | 6       | 2-Ph-Ph1-Ph-5                        | 10      |
| 3-Ph-Ph1-Ph-3                        | 7       | 3-Cy-Ph-Ph-Cy-3                      | 4       | 5-Cy-Ph-Ph1-Ph-2                     | 2       |
| 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F                  | 2       | 3-Ph-Ph1-Ph3-F                       | 9       | 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F                  | 7       |
| 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F                    | 2       | 2-Ph-Ph3-Ph3-F                       | 7       | 3-Cy-Cy-Ph1-CFFO-Ph3-F               | 6       |
| 3-Cy-Ph-Ph3-Ph1-OCFFF                | 7       | 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F                  | 4       | Tni / °C                             | 80.0    |
| Tni / °C                             | 80.6    | 3-Cy-Ph-Cl                           | 3       | $\Delta n$                           | 0.110   |
| $\Delta n$                           | 0.122   | 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F                    | 3       | $\Delta \varepsilon$                 | 5.9     |
| $\Delta \varepsilon$                 | 6.0     | Tni / °C                             | 74.9    | $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 68      |
| $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 65      | $\Delta n$                           | 0.121   | $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 11.6    |
| $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 11.1    | $\Delta \varepsilon$                 | 4.1     |                                      |         |
|                                      |         | $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 60      |                                      |         |
|                                      |         | $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 10.8    |                                      |         |

【0 2 3 0】

【表 1 3】

|       | 実施例 1 2   | 実施例 1 3   | 実施例 1 4   |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 1 2 | 液晶組成物 1 3 | 液晶組成物 1 4 |
| VHR   | 99.7      | 99.5      | 99.6      |
| ID    | 14        | 22        | 14        |
| 焼き付き  | ◎         | ◎         | ◎         |

【0 2 3 1】

実施例 1 2 ～ 1 4 の液晶表示装置は、高い VHR 及び小さい ID を実現できた。また、焼き付き評価においても残像がないか、又はあってもごく僅かであり許容できるレベルであった。

(実施例 1 5)

実施例 1 0 で用いた液晶組成物 1 0 にビスメタクリル酸ビフェニル - 4, 4' - ジイルを 0.3 質量% 混合し液晶組成物 1 5 とした。TN セルにこの液晶組成物 1 5 を挟持し、電極間に駆動電圧を印加したまま、紫外線を 600 秒間照射 ( $3.0 \text{ J} / \text{cm}^2$ ) し、重合処理を行い、実施例 1 5 の液晶表示装置を作成し、その VHR 及び ID を測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

【0 2 3 2】

【表 1 4】

|       | 実施例 1 5   |
|-------|-----------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 1 5 |
| VHR   | 99.5      |
| ID    | 20        |
| 焼き付き  | ◎         |

【0 2 3 3】

実施例 1 5 の液晶表示装置は、高い VHR 及び小さい ID を実現できた。また、焼き付き評価においても残像がないか、又はあってもごく僅かであり許容できるレベルであった

。

(実施例 16)

実施例 8 で用いた液晶組成物 8 にビスメタクリル酸ビフェニル - 4, 4' - ジイルを 0.3 質量% 混合し液晶組成物 16 とした。IPS セルにこの液晶組成物 16 を挟持し、電極間に駆動電圧を印加したまま、紫外線を 600 秒間照射 ( $3.0 \text{ J} / \text{cm}^2$ ) し、重合処理を行い、実施例 8 の液晶表示装置を作成し、その VHR 及び ID を測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

【0234】

【表 15】

|       | 実施例 16   |
|-------|----------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 16 |
| VHR   | 99.4     |
| ID    | 31       |
| 焼き付き  | ◎        |

10

【0235】

実施例 16 の液晶表示装置は、高い VHR 及び小さい ID を実現できた。また、焼き付き評価においても残像がないか、又はあってもごく僅かであり許容できるレベルであった。

。

(実施例 17)

実施例 6 で用いた液晶組成物 6 にビスメタクリル酸 3 - フルオロビフェニル - 4, 4' - ジイルを 0.3 質量% 混合し液晶組成物 17 とした。FFS セルにこの液晶組成物 17 を挟持し、電極間に駆動電圧を印加したまま、紫外線を 600 秒間照射 ( $3.0 \text{ J} / \text{cm}^2$ ) し、重合処理を行い、実施例 17 の液晶表示装置を作成し、その VHR 及び ID を測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

【0236】

【表 16】

|       | 実施例 17   |
|-------|----------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 17 |
| VHR   | 99.6     |
| ID    | 15       |
| 焼き付き  | ◎        |

30

【0237】

実施例 17 の液晶表示装置は、高い VHR 及び小さい ID を実現できた。また、焼き付き評価においても残像がないか、又はあってもごく僅かであり許容できるレベルであった。

。

(実施例 18、19)

実施例 1 と同様に以下の表に示す液晶組成物 18, 19 を挟持し、実施例 18、19 の液晶表示装置を作製し、その VHR 及び ID を測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

【0238】

40

【表 17】

液晶組成物 18

液晶組成物 19

| 化合物名                                 | 含有率<br>(%) | 化合物名                                 | 含有率<br>(%) |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 4-Cy-Cy-1d0                          | 15         | 2-Cy-Cy-1d0                          | 32         |
| 0d1-Cy-Cy-Ph-1                       | 4          | 0d1-Cy-Cy-Ph-1                       | 4          |
| 0d3-Cy-Cy-Ph-1                       | 14         | 2-Ph-Ph1-Ph-3                        | 10         |
| 3-Cy-Ph-Ph-Cy-3                      | 3          | 2-Ph-Ph1-Ph-5                        | 11         |
| 3-Cy-Ph-Ph1-Cy-3                     | 4          | 3-Ph-Ph1-Ph-5                        | 7          |
| 1-Cy-Cy-Ph3-F                        | 9          | 2-Cy-Cy-Ph-F                         | 6          |
| 2-Cy-Cy-Ph3-F                        | 10         | 3-Cy-Cy-Ph-F                         | 21         |
| 3-Cy-Cy-Ph3-F                        | 10         | 5-Cy-Ph-Ph-F                         | 7          |
| 5-Cy-Cy-Ph3-F                        | 5          | 3-Cy-Ph-Ph3-F                        | 2          |
| 3-Cy-Ph1-Ph3-F                       | 8          | T <sub>ni</sub> / °C                 | 77.2       |
| 5-Cy-Ph1-Ph3-F                       | 7          | $\Delta n$                           | 0.135      |
| 3-Ph-Ph1-Ph3-F                       | 3          | $\Delta \varepsilon$                 | 4.5        |
| 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F                    | 8          | $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 57         |
| T <sub>ni</sub> / °C                 | 101.0      | $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 10.5       |
| $\Delta n$                           | 0.095      |                                      |            |
| $\Delta \varepsilon$                 | 8.2        |                                      |            |
| $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 115        |                                      |            |
| $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 23.6       |                                      |            |

10

20

【0239】

【表 18】

|       | 実施例 18   | 実施例 19   |
|-------|----------|----------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 18 | 液晶組成物 19 |
| VHR   | 98.4     | 98.5     |
| ID    | 75       | 67       |
| 焼き付き  | ○        | ○        |

30

【0240】

実施例 18、19 の液晶表示装置は、ID がやや大きくなってしまったものの、焼き付き評価において残像がごく僅かであり許容できるレベルであった。

【0241】

(実施例 20～22)

実施例 1 と同様に以下の表に示す液晶組成物 20～22 を狭持し、実施例 20～22 の液晶表示装置を作製し、その VHR 及び ID を測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

40

【0242】

【表 19】

| 液晶組成物 2 0                            |         | 液晶組成物 2 1                            |         | 液晶組成物 2 2                            |         |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 化合物名                                 | 含有率 (%) | 化合物名                                 | 含有率 (%) | 化合物名                                 | 含有率 (%) |
| 4-Cy-Cy-1d0                          | 18      | 4-Cy-Cy-1d0                          | 18      | 4-Cy-Cy-1d0                          | 17      |
| 3-Cy-Cy-4                            | 15      | 3-Cy-Cy-4                            | 15      | 3-Cy-Cy-4                            | 15      |
| 0d1-Cy-Cy-Ph-1                       | 8       | 0d1-Cy-Cy-Ph-1                       | 8       | 0d3-Cy-Cy-Ph-1                       | 8       |
| 2-Ph-Ph1-Ph-3                        | 10      | 2-Ph-Ph1-Ph-3                        | 10      | 3-Cy-Ph-Ph-2                         | 10      |
| 2-Ph-Ph1-Ph-5                        | 6       | 2-Ph-Ph1-Ph-5                        | 6       | 2-Ph-Ph1-Ph-5                        | 7       |
| 3-Ph-Ph1-Ph-5                        | 6       | 3-Ph-Ph1-Ph-5                        | 5       | 3-Ph-Ph1-Ph-5                        | 7       |
| 2-Cy-Cy-Ph-F                         | 6       | 2-Cy-Cy-Ph-F                         | 6       | 2-Cy-Cy-Ph-F                         | 6       |
| 3-Cy-Cy-Ph-F                         | 10      | 3-Cy-Cy-Ph-F                         | 5       | 3-Cy-Cy-Ph-F                         | 5       |
| 5-Cy-Ph-Ph-F                         | 7       | 5-Cy-Ph-Ph-F                         | 7       | 5-Cy-Ph-Ph-F                         | 7       |
| 3-Cy-Ph-Ph3-F                        | 14      | 3-Cy-Ph-Ph3-F                        | 15      | 3-Cy-Ph-Ph3-F                        | 14      |
| $T_{ni} / ^\circ\text{C}$            | 73.5    | 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F                    | 5       | 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F                    | 4       |
| $\Delta n$                           | 0.126   | $T_{ni} / ^\circ\text{C}$            | 75.7    | $T_{ni} / ^\circ\text{C}$            | 85.3    |
| $\Delta \varepsilon$                 | 4.9     | $\Delta n$                           | 0.125   | $\Delta n$                           | 0.128   |
| $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 94      | $\Delta \varepsilon$                 | 5.5     | $\Delta \varepsilon$                 | 4.8     |
| $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 16.9    | $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 103     | $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 107     |
|                                      |         | $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 18.4    | $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 19.0    |

【0243】

【表 20】

|       | 実施例 2 0   | 実施例 2 1   | 実施例 2 2   |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 2 0 | 液晶組成物 2 1 | 液晶組成物 2 2 |
| VHR   | 98.3      | 98.4      | 98.5      |
| ID    | 78        | 72        | 65        |
| 焼き付き  | ○         | ○         | ○         |

【0244】

実施例 2 0～2 2 の液晶表示装置は、ID がやや大きくなってしまったものの、焼き付き評価において残像がごく僅かであり許容できるレベルであった。

(実施例 2 3, 2 4)

実施例 1 と同様に以下の表に示す液晶組成物 2 3, 2 4 を狭持し、実施例 2 3, 2 4 の液晶表示装置を作製し、その VHR 及び ID を測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

【0245】

10

20

30

【表 2 1】

## 液晶組成物23

| 化合物名                     | 含有率(%) |
|--------------------------|--------|
| 3-Cy-Cy-1d0              | 44     |
| 3-Cy-Cy-1d1              | 8      |
| 1-Ph-Ph-3d1              | 3      |
| 2-Ph-Ph1-Ph3-F           | 4      |
| 2-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F   | 6      |
| 3-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F   | 5      |
| 0d1-Cy-Cy-Ph-1           | 15     |
| 3-Cy-Ph-Ph-2             | 4      |
| 2-Ph-Ph1-Ph-4            | 4      |
| 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F      | 7      |
| $T_{NI} / ^\circ C$      | 76.8   |
| $\Delta n$               | 0.102  |
| $\Delta \epsilon$        | 4.9    |
| $\eta / mPa \cdot s$     | 15     |
| $\gamma_1 / mPa \cdot s$ | 39     |

【 0 2 4 6 】

【表 2 2】

## 液晶組成物24

| 化合物名                     | 含有率(%) |
|--------------------------|--------|
| 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F      | 4      |
| 3-Cy-Cy-1d0              | 14     |
| 3-Cy-Cy-1d1              | 34     |
| 0d1-Cy-Cy-Ph-1           | 15     |
| 4-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F  | 8      |
| 5-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F  | 7      |
| 3-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F   | 7      |
| 2-Py-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F   | 4      |
| 3-Cy-Cy-Ph-OCFFF         | 6      |
| 0d3-Ph-Ph1-Ph-2          | 1      |
| $T_N / ^\circ C$         | 76.8   |
| $\Delta n$               | 0.102  |
| $\Delta \epsilon$        | 4.9    |
| $\eta / mPa \cdot s$     | 15     |
| $\gamma_1 / mPa \cdot s$ | 39     |

【 0 2 4 7 】

【表 2 3】

|       | 実施例 2 3   | 実施例 2 4   |
|-------|-----------|-----------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 2 3 | 液晶組成物 2 4 |
| V H R | 98.3      | 99.6      |
| I D   | 75        | 69        |
| 焼き付き  | ○         | ○         |

【 0 2 4 8 】

10

(比較例 1 ~ 4)

実施例 1 で用いた I P S セルに以下に示す比較液晶組成物 1 を挟持して比較例 1 の液晶表示装置を作製し、その V H R、I D 及び透過率を測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。比較液晶組成物の物性値、液晶表示装置の V H R、I D 及び透過率の結果を以下の表に示す。

【 0 2 4 9 】

【化 4 5】

| 化学構造 | 比率  | 略記号                     |
|------|-----|-------------------------|
|      | 27% | 4-Cy-VO-Ph-1            |
|      | 20% | 5-Cy-VO-Ph-1            |
|      | 20% | 5-Cy-VO-Ph-3            |
|      | 8%  | 3-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F     |
|      | 13% | 3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F      |
|      | 12% | 3-Ph-Ph1-Ph3-CFFO-Ph3-F |

20

30

【 0 2 5 0 】

40

【表 2 4】

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| $T_M / ^\circ\text{C}$           | 69.3  |
| $\Delta n$                       | 0.096 |
| no                               | 1.484 |
| $\epsilon_\perp$                 | 5.5   |
| $\Delta\epsilon$                 | 4.8   |
| $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 30.3  |

【 0 2 5 1 】

50

【表 2 5】

|       | 比較例 1        |
|-------|--------------|
| 液晶組成物 | 比較液晶組成物<br>1 |
| V H R | 98.2         |
| I D   | 162          |
| 焼き付き  | ×            |
| 最高透過率 | 88.80%       |

【0 2 5 2】

10

比較例 1 の液晶表示装置は、本願発明の液晶表示装置と比較して、V H Rは低く、I Dも大きくなってしまった。また、焼き付き評価においても残像の発生が認められ許容できるレベルではなかった。

(比較例 2, 3)

実施例 1 と同様に以下の表に示す比較液晶組成物 2 及び 3 を狭持し、比較例 2, 3 の液晶表示装置を作製し、その V H R 及び I D を測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

【0 2 5 3】

【表 2 6】

20

| 比較液晶組成物2              |            | 比較液晶組成物3             |            |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| 化合物名                  | 含有率<br>(%) | 化合物名                 | 含有率<br>(%) |
| 2-Cy-Cy-Ph3-F         | 12         | 2-Cy-Cy-Ph3-F        | 12         |
| 3-Cy-Cy-Ph3-F         | 10         | 3-Cy-Cy-Ph3-F        | 10         |
| 5-Cy-Cy-Ph3-F         | 6          | 2-Cy-Cy-Ph-OCFFF     | 8          |
| 2-Cy-Cy-Ph-OCFFF      | 9          | 3-Cy-Cy-Ph-OCFFF     | 8          |
| 3-Cy-Cy-Ph-OCFFF      | 8          | 4-Cy-Cy-Ph-OCFFF     | 7          |
| 4-Cy-Cy-Ph-OCFFF      | 7          | 5-Cy-Cy-Ph-OCFFF     | 4          |
| 2-Cy-Ph1-Ph3-F        | 12         | 2-Cy-Ph1-Ph3-F       | 12         |
| 3-Cy-Ph1-Ph3-F        | 10         | 3-Cy-Ph1-Ph3-F       | 4          |
| 2-Cy-Py-Cy-CFFO-Ph3-F | 5.5        | 2-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F   | 12         |
| 2-Ph-Ph1-Ph3-F        | 5.5        | 2-Ph-Ph1-Ph3-F       | 8          |
| Od1-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F  | 15         | Od1-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F | 15         |
| Tni / °C              | 75.7       | Tni / °C             | 75.0       |
| $\Delta n$            | 0.093      | $\Delta n$           | 0.093      |
| $\gamma$ 1/ mPa·s     | 146        | $\gamma$ 1/ mPa·s    | 139        |

30

【0 2 5 4】

【表 2 7】

|       | 比較例 2        | 比較例 3        |
|-------|--------------|--------------|
| 液晶組成物 | 比較液晶組成物<br>2 | 比較液晶組成物<br>3 |
| V H R | 98.3         | 98.4         |
| I D   | 152          | 141          |
| 焼き付き  | ×            | △            |

40

【0 2 5 5】

比較例 2, 3 の液晶表示装置は、本願発明の液晶表示装置と比較して、V H Rは低く、I Dも大きくなってしまった。また、焼き付き評価においても残像の発生が認められ許容できるレベルではなかった。

(比較例 4 ~ 6)

実施例 1 と同様に以下の表に示す比較液晶組成物 4 ~ 6 を狭持し、比較例 4 ~ 6 の液晶

50

表示装置を作製し、そのVHR及びIDを測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。その結果を以下の表に示す。

【0256】

【表28】

| 比較液晶組成物4                             |         | 比較液晶組成物5                             |         | 比較液晶組成物6                             |         |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 化合物名                                 | 含有率 (%) | 化合物名                                 | 含有率 (%) | 化合物名                                 | 含有率 (%) |
| 2-Cy-Cy-Ph3-F                        | 10      | 2-Cy-Cy-Ph3-F                        | 10      | 2-Cy-Cy-Ph3-F                        | 10      |
| Od1-Cy-Cy-Ph1-F                      | 8       | Od1-Cy-Cy-Ph1-F                      | 8       | Od1-Cy-Cy-Ph1-F                      | 8       |
| 2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F                  | 4       | 2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F                  | 4       | 3-Cy-Cy-Ph3-F                        | 10      |
| 3-Cy-Cy-Ph3-F                        | 10      | 3-Cy-Cy-Ph3-F                        | 10      | 2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F                  | 6       |
| 2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F                  | 6       | 2-Ph-Ph3-CFFO-Ph3-F                  | 6       | 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F                    | 8       |
| 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F                    | 8       | 3-Cy-Cy-Ph1-Ph3-F                    | 8       | 5-Cy-Cy-Ph3-F                        | 5       |
| 1-Cy-Cy-Ph3-F                        | 9       | 1-Cy-Cy-Ph3-F                        | 9       | Od3-Ph-T-Ph-3d0                      | 10      |
| 5-Cy-Cy-Ph3-F                        | 5       | 5-Cy-Cy-Ph3-F                        | 5       | 3-Cy-Ph3-T-Ph8-1                     | 4       |
| Od3-Ph-T-Ph-3d0                      | 15      | Od3-Ph-T-Ph-3d0                      | 10      | 3-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F                   | 4       |
| 3-Cy-Ph-T-Ph-2                       | 14      | 3-Cy-Ph3-T-Ph9-1                     | 4       | 4-Ph-T-Ph-O2                         | 4       |
| Od3-Ph-N-Ph-3d0                      | 4       | 4-Ph-T-Ph-O2                         | 4       | 5-Cy-Cy-CFFO-Ph3-F                   | 9       |
| 3-Ph-VO-Cy-VO-Ph-3                   | 4       | 3-Cy-Ph-T-Ph-2                       | 7       | 5-Cy-VO-Ph-1                         | 5       |
| 3-Cy-Cy-VO-Ph-Cy-3                   | 3       | 5-Cy-VO-Ph-1                         | 5       | Od3-Ph-N-Ph-3d0                      | 7       |
| Tni / °C                             | 101.6   | 3-Ph-VO-Cy-VO-Ph-3                   | 7       | 3-Ph-VO-Cy-VO-Ph-3                   | 7       |
| $\Delta n$                           | 0.153   | 3-Cy-Cy-VO-Ph-Cy-3                   | 3       | 3-Cy-Cy-VO-Ph-Cy-3                   | 3       |
| $\Delta \varepsilon$                 | 9.2     | Tni / °C                             | 96.4    | Tni / °C                             | 99.2    |
| $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 101     | $\Delta n$                           | 0.137   | $\Delta n$                           | 0.136   |
| $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 23.7    | $\Delta \varepsilon$                 | 8.8     | $\Delta \varepsilon$                 | 7.8     |
|                                      |         | $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 90      | $\gamma 1 / \text{mPa}\cdot\text{s}$ | 105     |
|                                      |         | $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 25.9    | $\eta / \text{mPa}\cdot\text{s}$     | 26.6    |

【0257】

【表29】

|       | 比較例4         | 比較例5         | 比較例6         |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 液晶組成物 | 比較液晶組成物<br>4 | 比較液晶組成物<br>5 | 比較液晶組成物<br>6 |
| VHR   | 98.3         | 98.5         | 98.4         |
| ID    | 151          | 129          | 145          |
| 焼き付き  | ×            | ×            | △            |

【0258】

比較例4～6の液晶表示装置は、本願発明の液晶表示装置と比較して、VHRは低く、IDも大きくなってしまった。また、焼き付き評価においても残像の発生が認められ許容できるレベルではなかった。

(比較例7～14)

実施例2、4、5、7、10、12、16及び17において、In-Ga-Zn酸化物膜に代えてアモルファスシリコン膜を用いた以外は同様にして比較例7～12の液晶表示装置を作製し、そのVHR及びIDを測定した。また、その液晶表示装置の焼き付き評価を行った。さらに、比較例7及び比較例8の透過率を測定した。その結果を以下の表に示す。

【0259】



【表 3 0】

|       | 比較例 7   | 比較例 8   | 比較例 9   | 比較例 1 0 |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 2 | 液晶組成物 4 | 液晶組成物 5 | 液晶組成物 7 |
| V H R | 99.5    | 99.6    | 99.5    | 99.5    |
| I D   | 18      | 15      | 28      | 17      |
| 焼き付き  | ◎       | ◎       | ◎       | ◎       |
| 最高透過率 | 86.10%  | 85.70%  |         |         |

【 0 2 6 0】

【表 3 1】

|       | 比較例 1 1   | 比較例 1 2   | 比較例 1 3   | 比較例 1 4   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 液晶組成物 | 液晶組成物 1 0 | 液晶組成物 1 2 | 液晶組成物 1 6 | 液晶組成物 1 7 |
| V H R | 99.4      | 99.5      | 99.3      | 99.5      |
| I D   | 25        | 15        | 35        | 17        |
| 焼き付き  | ◎         | ◎         | ◎         | ◎         |

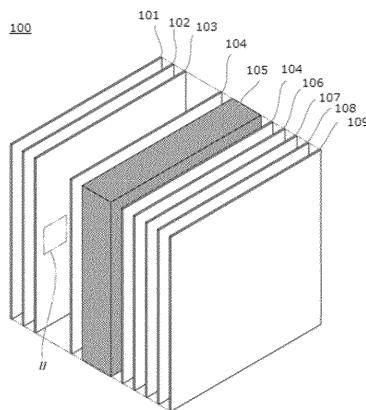
【 0 2 6 1】

比較例 7～1 4 の液晶表示装置は、実施例と同程度の V H R 及び I D を実現でき、また、焼き付き評価においても残像がないか、又はあってもごく僅かであり許容できるレベルであったものの、薄膜トランジスタ層に I n－G a－Z n 酸化物膜を用いた実施例 2 及び実施例 4 に比べて、透過率が低くなった。

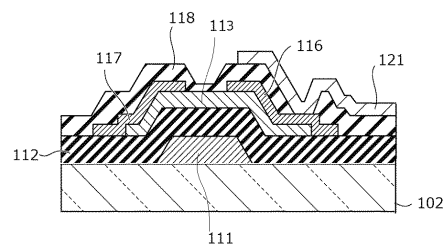
10

20

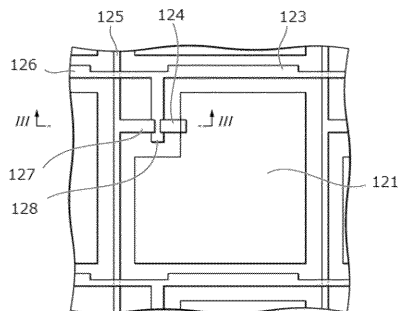
【図 1】



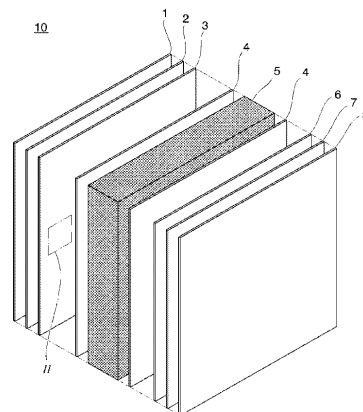
【図 3】



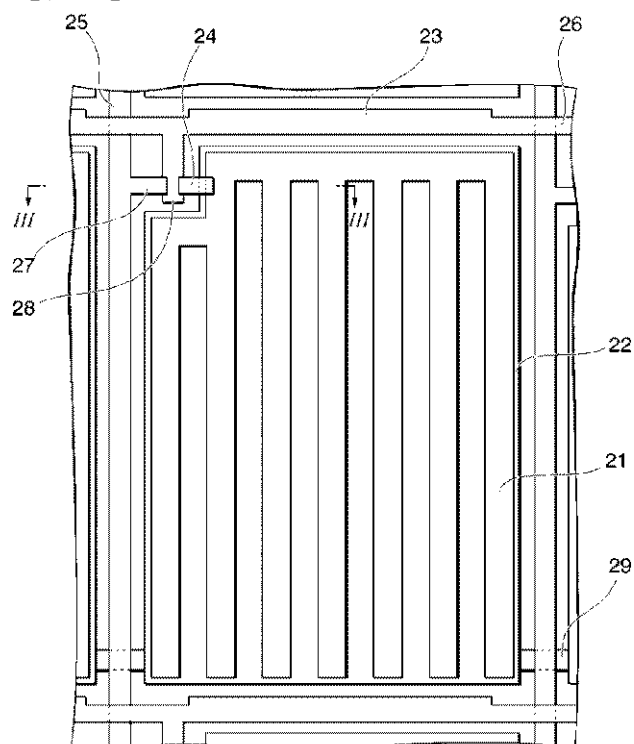
【図 2】



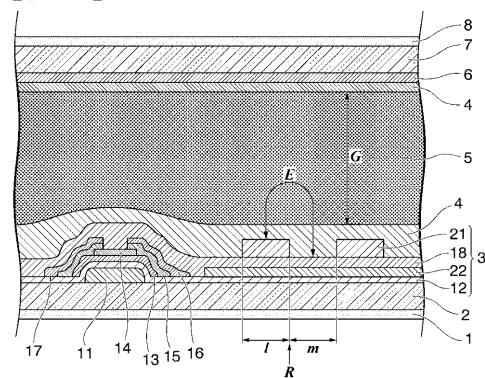
【図 4】



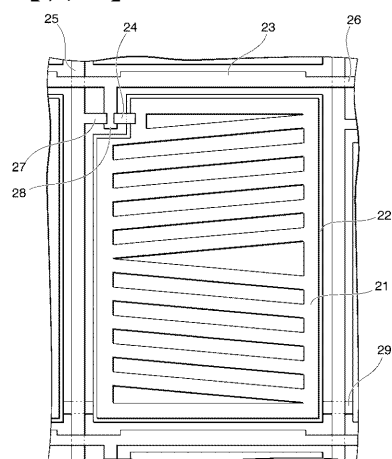
【図 5】



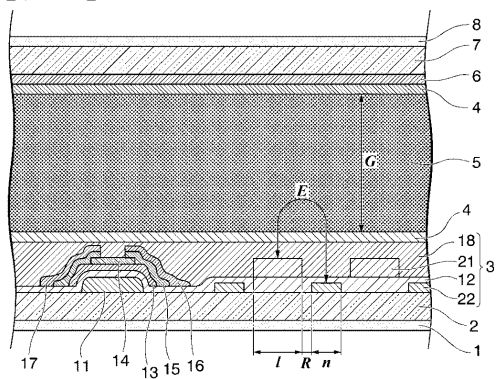
【图 6】



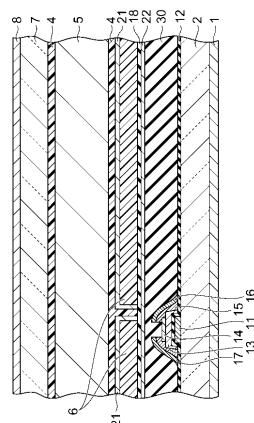
【图 7】



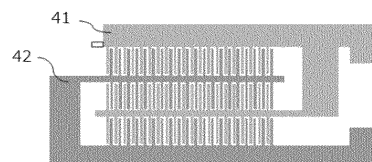
【图 8】



【図 10】



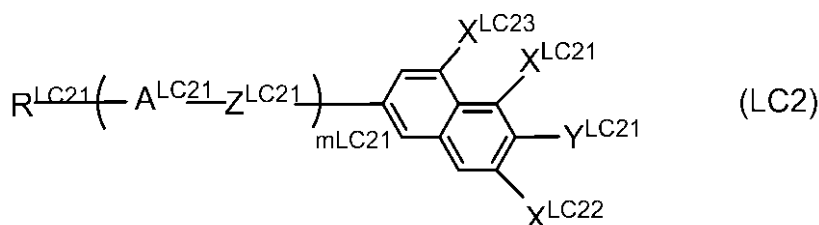
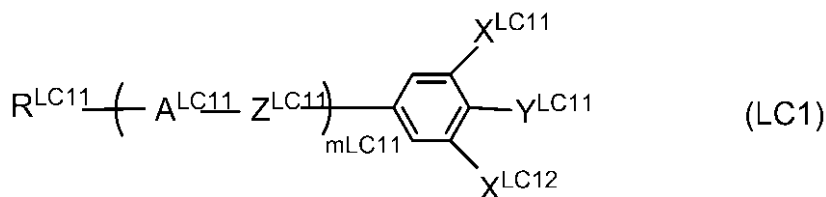
【图 9】



[illegible]

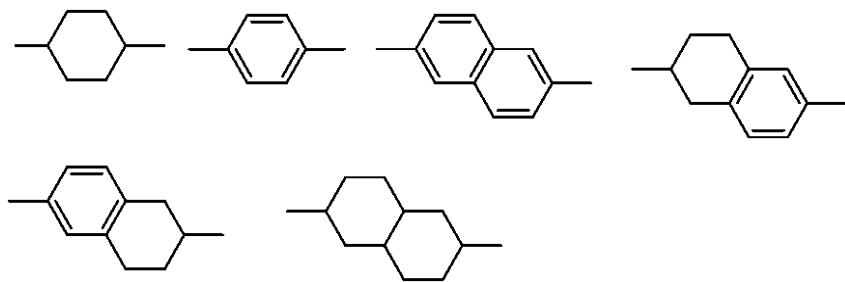
対向に配置された第一の基板と、第二の基板と、前記第一の基板と第二の基板との間に液晶組成物を含有する液晶層を挟持し、  
 前記第一基板上にマトリクス状に配置される複数のゲート配線及びデータ配線と、  
 前記ゲート配線とデータ配線との交差部に設けられる薄膜トランジスタと、該トランジスタにより駆動され透明導電性材料からなる画素電極と有し、  
 前記薄膜トランジスタが、ゲート電極と、該ゲート電極と絶縁層を介して設けられる酸化  
 物半導体層と、該酸化物半導体層と導通して設けられるソース電極及びドレイン電極とを  
 有し、  
 前記液晶組成物が一般式（LC1）及び一般式（LC2）

## 【化 1】



(式中、 $R^{LC11}$  及び  $R^{LC21}$  はそれぞれ独立して炭素原子数 1～15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$  又は  $-\text{CO}-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよく、 $A^{LC11}$ 、及び  $A^{LC21}$  はそれぞれ独立して下記の何れかの構造

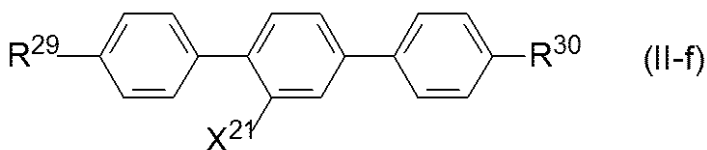
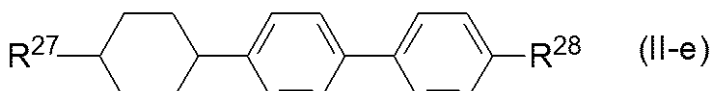
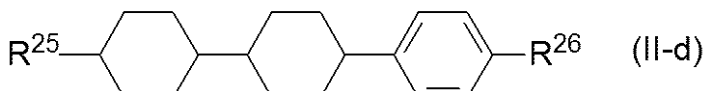
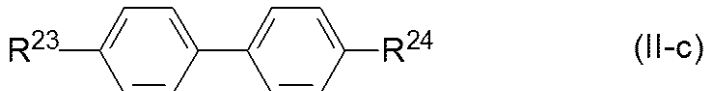
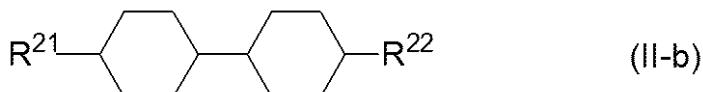
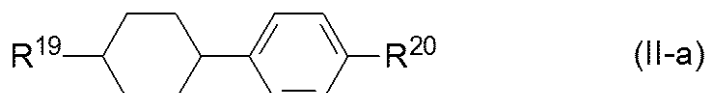
## 【化 2】



(該構造中、シクロヘキシレン基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}_2-$  は酸素原子で置換されていてもよく、1,4-フェニレン基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}=-$  は窒素原子で置換されていてもよく、また、該構造中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子はフッ素原子、塩素原子、 $-\text{CF}_3$  又は  $-\text{OCF}_3$  で置換されていてもよい。)を表し、 $X^{LC11}$ 、 $X^{LC12}$ 、 $X^{LC21} \sim X^{LC23}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、 $-\text{CF}_3$  又は  $-\text{OCF}_3$  を表し、 $Y^{LC11}$  及び  $Y^{LC21}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、シアノ基、 $-\text{CF}_3$ 、 $-\text{OCH}_2\text{F}$ 、 $-\text{OCHF}_2$  又は  $-\text{OCF}_3$  を表し、 $Z^{LC11}$  及び  $Z^{LC21}$  はそれぞれ独立して単結合、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CF}=\text{CF}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-(\text{CH}_2)_4-$ 、 $-\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCF}_2-$  又は  $-\text{CF}_2\text{O}-$  を表し、 $m^{LC11}$  及び  $m^{LC21}$  はそれぞれ独立して 1～4 の整数を表し、 $A^{LC11}$ 、 $A^{LC21}$ 、 $Z^{LC11}$  及び  $Z^{LC21}$  が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良い。)

で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有し、一般式 (I-a) から一般式 (I-f)

## 【化 3】



(式中、 $R^{19} \sim R^{30}$  はお互い独立して炭素原子数 1 から 10 のアルキル基、炭素原子数 1 から 10 のアルコキシ基又は炭素原子数 2 から 10 のアルケニル基を表し、 $X^{21}$  は水素原子又はフッ素原子を表す。) で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有する液晶表示素子。

## 【請求項 2】

前記酸化物半導体層が、In, Ga, Zn, 及び Sn から選ばれる少なくとも一つの元素を含む酸化物である請求項 1 に記載の液晶表示素子。

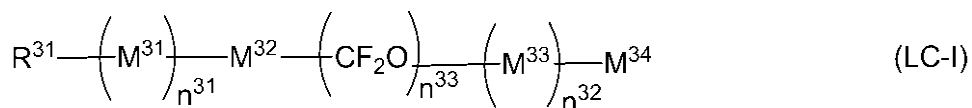
## 【請求項 3】

前記酸化物半導体層が、In, Ga, 及び Zn を含む酸化物である請求項 1 又は 2 に記載の液晶表示素子。

## 【請求項 4】

一般式 (LC1) 及び一般式 (LC2) で表される化合物として、一般式 (LC-I)

## 【化 4】

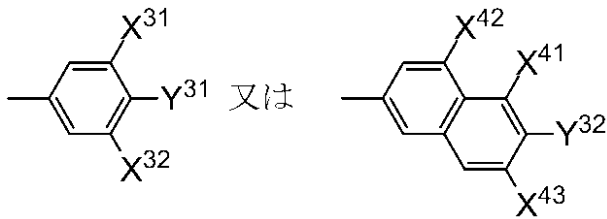


(式中、 $R^{31}$  は炭素原子数 1 から 10 のアルキル基、炭素原子数 1 から 10 のアルコキシ基、炭素原子数 2 から 10 のアルケニル基又は炭素原子数 2 から 10 のアルケニルオキシ基を表し、

$M^{31} \sim M^{33}$  はお互い独立してトランス-1, 4-シクロヘキシレン基、1, 4-フェニレン基、又はナフタレン-2, 6-ジエニル基を表し、該トランス-1, 4-シクロヘキシレン基中の 1 つの  $-CH_2-$  又は隣接していない 2 つ以上の  $-CH_2-$  は酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$  で置換されていてもよく、該フェニレン基中の 1 つの  $-CH=$  又は隣接していない 2 つ以上の  $-CH=$  は  $-N=$  に置き換えられてもよく、この基中に存在する水素原子はフッ素原子に置換されていてもよく、該ナフタレン-2, 6-ジエニル基中に存在する水素原子はフッ素原子に置換されていてもよく、

$M^{34}$  は

## 【化 5】



(式中、 $X^{31}$ 、 $X^{32}$ 、 $X^{41}$ 、 $X^{42}$  及び  $X^{43}$  はお互い独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 $Y^{31}$  及び  $Y^{32}$  はフッ素原子、塩素原子、シアノ基、 $-CF_3$ 、 $-OCH_2F$ 、 $-OCHF_2$  又は  $-OCF_3$  を表す。) を表し、

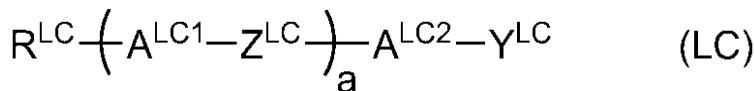
$n^{31}$  及び  $n^{32}$  はお互い独立して 0、1 又は 2 を表し、 $n^{31} + n^{32}$  は 0、1 又は 2 を表し、 $M^{31}$  及び  $M^{33}$  が複数存在する場合には同一であっても異なっても良く、 $n^{33}$  は 0 又は 1 を表す。)

で表される化合物群から選ばれる化合物を少なくとも 1 種含有する請求項 1～3 の何れか一項に記載の液晶表示装置。

## 【請求項 5】

前記液晶層に、更に一般式 (LC)

## 【化 6】



(一般式 (LC) 中、 $R^{LC}$  は炭素原子数 1～15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-CH_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$  又は  $-CO-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子に置換されていてもよく、

$A^{LC1}$  及び  $A^{LC2}$  は、それぞれ独立して、

(a) トランス-1, 4-シクロヘキシレン基 (この基中に存在する 1 個の  $-CH_2-$  又は隣接していない 2 個以上の  $-CH_2-$  は酸素原子又は硫黄原子で置換されていてもよい。)、

(b) 1, 4-フェニレン基 (この基中に存在する 1 個の  $-CH=$  又は隣接していない 2 個以上の  $-CH=$  は窒素原子で置換されていてもよい。)、及び

(c) 1, 4-ビス(クロ-2, 2, 2)オクチレン基、ナフタレン-2, 6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2, 6-ジイル基、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-2, 6-ジイル基、又はクロマン-2, 6-ジイル基

からなる群より選ばれる基を表すが、上記の基 (a)、基 (b) 又は基 (c) に含まれる 1 つ又は 2 つ以上の水素原子はそれぞれ、フッ素原子、塩素原子、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  で置換されていてもよく、

$Z^{LC}$  は単結合、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$  又は  $-CF_2O-$  を表し、

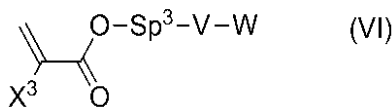
$Y^{LC}$  は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、及び炭素原子数 1～15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-CH_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-CF_2O-$  又は  $-OCF_2-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよく、

$a$  は 1～4 の整数を表すが、 $a$  が 2、3 又は 4 を表し、 $A^{LC1}$  が複数存在する場合、複数存在する  $A^{LC1}$  は、同一であっても異なっても良く、 $Z^{LC}$  が複数存在する場合、複数存在する  $Z^{LC}$  は、同一であっても異なっても良い。ただし、一般式 (LC1)、一般式 (LC2) 及び一般式 (II-a) から (II-f) で表される化合物を除く。) で表される化合物を含有する請求項 1～4 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

## 【請求項 6】

前記液晶層が一般式（V I）

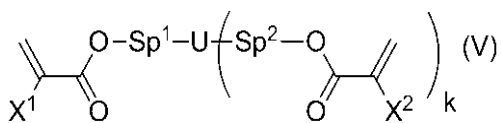
【化 7】



（式中、 $\text{X}^3$  は、水素原子又はメチル基を表し、 $\text{Sp}^3$  は、単結合、炭素原子数 1～8 のアルキレン基又は  $-\text{O}- (\text{CH}_2)_t -$ （式中、 $t$  は 2～7 の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。）を表し、 $\text{V}$  は炭素原子数 2～20 の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数 5～30 の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数 5～20 のアルキル基（基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。）又は環状置換基により置換されていてもよく、 $\text{W}$  は水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数 1～8 のアルキレン基を表す。）

で表される重合性化合物、及び、下記一般式（V）

【化 8】



（式中、 $\text{X}^1$  及び  $\text{X}^2$  はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、 $\text{Sp}^1$  及び  $\text{Sp}^2$  はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数 1～8 のアルキレン基又は  $-\text{O}- (\text{CH}_2)_s -$ （式中、 $s$  は 2～7 の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。）を表し、 $\text{U}$  は炭素原子数 2～20 の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数 5～30 の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数 5～20 のアルキル基（基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。）又は環状置換基により置換されていてもよく、 $k$  は 1～5 の整数を表す。）

で表される重合性化合物群から選ばれる重合性化合物を一種又は二種以上含有する液晶組成物を重合してなる重合体により構成される請求項 1～5 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項 7】

前記第二の基板上に、透明導電性材料からなる共通電極を有し、

前記液晶層は電圧無印加時にホモジニアス配向を示す請求項 1～6 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項 8】

前記第一の基板又は第二の基板上に前記画素電極と離間して設けられる共通電極と、第一の透明絶縁基板及び第二の透明絶縁基板のそれぞれと液晶層との間に液晶層に接して設けられ、液晶組成物に対してホモジニアス配向を誘起する配向膜とを有し、

前記画素電極から前記画素電極に近接する前記共通電極を結ぶ最短経路が、第一または第二の基板に対して平行方向成分を備える請求項 1～6 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項 9】

前記第一の基板上に、前記画素電極と離間して設けられる共通電極と、

前記第一の基板及び第二の基板のそれぞれと液晶層との間に液晶層に接して設けられ、液晶組成物に対してホモジニアス配向を誘起する配向膜とを有し、

近接する前記共通電極と前記画素電極との最短離間距離  $d$  が前記配向膜同士の最短離間距離  $G$  より短い請求項 1～6 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 5 月 28 日 (2015.5.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

対向に配置された第一の基板と、第二の基板と、前記第一の基板と第二の基板との間に液晶組成物を含有する液晶層を挟持し、

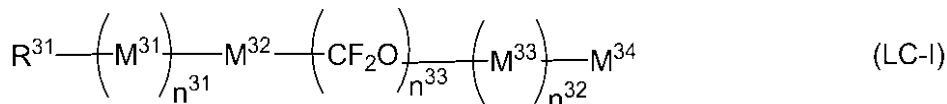
前記第一基板上にマトリクス状に配置される複数のゲート配線及びデータ配線と、

前記ゲート配線とデータ配線との交差部に設けられる薄膜トランジスタと、該トランジスタにより駆動され透明導電性材料からなる画素電極と有し、

前記薄膜トランジスタが、ゲート電極と、該ゲート電極と絶縁層を介して設けられる酸化半導体層と、該酸化半導体層と導通して設けられるソース電極及びドレイン電極とを有し、

前記液晶組成物が一般式 (LC-I)

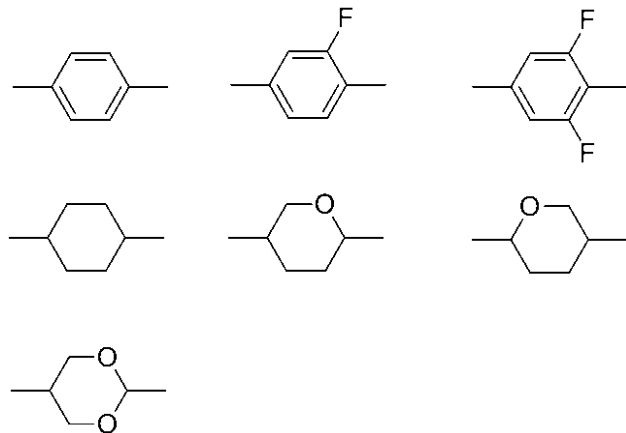
【化 1】



(式中、 $R^{31}$  は炭素原子数 1 から 10 のアルキル基、炭素原子数 1 から 10 のアルコキシ基、炭素原子数 2 から 10 のアルケニル基又は炭素原子数 2 から 10 のアルケニルオキシ基を表し、

$M^{31} \sim M^{33}$  はお互い独立して下記のいずれかの構造

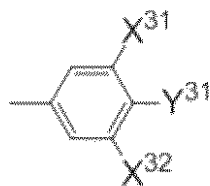
【化 2】



を表し、

$M^{34}$  は

【化 3】



(式中、 $X^{31}$  及び  $X^{32}$  はお互い独立して水素原子又はフッ素原子を表し、 $Y^{31}$  はフッ素原子、塩素原子、シアノ基、 $-CF_3$ 、 $-OCH_2F$ 、 $-OCHF_2$  又は  $-OCF_3$  を表す。) を表し、

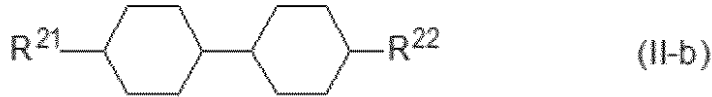
$n^{31}$  及び  $n^{32}$  はお互い独立して 0、1 又は 2 を表し、 $n^{31} + n^{32}$  は 0、1 又は 2



を表し、 $M^{3\ 1}$  及び  $M^{3\ 3}$  が複数存在する場合には同一であっても異なっても良く、 $n^{3\ 3}$  は 0 又は 1 を表す。)

で表される化合物を一種又は二種以上含有し、  
一般式 (I I - b)

【化 4】



(式中、 $R^{2\ 1}$  及び  $R^{2\ 2}$  はお互い独立して炭素原子数 1 から 10 のアルキル基、炭素原子数 1 から 10 のアルコキシ基又は炭素原子数 2 から 10 のアルケニル基を表す。) で表される化合物を一種又は二種以上含有し、  
一般式 (L C - I) で表される化合物の合計含有量は、組成物全体に対して、3 ~ 50 質量%であり、一般式 (I I - b) で表される化合物の合計含有量は、組成物全体に対して、5 ~ 80 質量%である液晶表示素子。

【請求項 2】

前記酸化物半導体層が、I n, G a, Z n, 及び S n から選ばれる少なくとも一つの元素を含む酸化物である請求項 1 に記載の液晶表示素子。

【請求項 3】

前記酸化物半導体層が、I n, G a, 及び Z n を含む酸化物である請求項 1 又は 2 に記載の液晶表示素子。

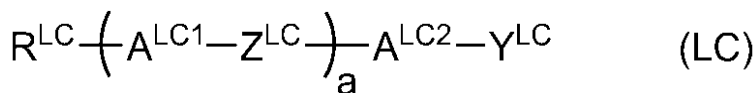
【請求項 4】

一般式 (L C - I) において、 $n^{3\ 3}$  が 1 を表す化合物を少なくとも 1 種含有する請求項 1 ~ 3 の何れか一項に記載の液晶表示装置。

【請求項 5】

前記液晶層に、更に一般式 (L C)

【化 5】



(一般式 (L C) 中、 $R^{L\ C}$  は炭素原子数 1 ~ 15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-CH_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$  又は  $-CO-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子に置換されていてもよく、  
 $A^{L\ C\ 1}$  及び  $A^{L\ C\ 2}$  は、それぞれ独立して、

(a) トランス-1, 4-シクロヘキシレン基 (この基中に存在する 1 個の  $-CH_2-$  又は隣接していない 2 個以上の  $-CH_2-$  は酸素原子又は硫黄原子で置換されていてもよい。)、

(b) 1, 4-フェニレン基 (この基中に存在する 1 個の  $-CH=$  又は隣接していない 2 個以上の  $-CH=$  は窒素原子で置換されていてもよい。)、及び

(c) 1, 4-ビスクロ (2, 2, 2) オクチレン基、ナフタレン-2, 6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2, 6-ジイル基、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-2, 6-ジイル基、又はクロマン-2, 6-ジイル基

からなる群より選ばれる基を表すが、上記の基 (a)、基 (b) 又は基 (c) に含まれる 1 つ又は 2 つ以上の水素原子はそれぞれ、フッ素原子、塩素原子、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  で置換されていてもよく、

$Z^{L\ C}$  は単結合、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$  又は  $-CF_2O-$  を表し、

$Y^{L\ C}$  は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、及び炭素原子数 1 ~ 15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-CH_2-$  は、酸素原子が直接隣

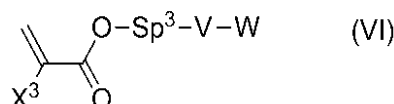
接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-CF_2O-$ 又は $-OCF_2-$ で置換されてよく、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよく、

aは1～4の整数を表すが、aが2、3又は4を表し、 $A^{L\ C\ 1}$ が複数存在する場合、複数存在する $A^{L\ C\ 1}$ は、同一であっても異なっても良く、 $Z^{L\ C}$ が複数存在する場合、複数存在する $Z^{L\ C}$ は、同一であっても異なっても良い。ただし、一般式(LC-I)、及び一般式(II-b)で表される化合物を除く。)で表される化合物を含有する請求項1～4のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項6】

前記液晶層が一般式(VI)

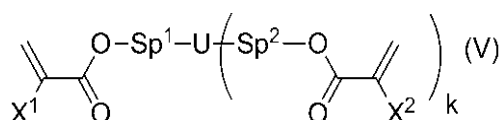
【化6】



(式中、 $X^3$ は、水素原子又はメチル基を表し、 $Sp^3$ は、単結合、炭素原子数1～8のアルキレン基又は $-O-(CH_2)_t-$ (式中、tは2～7の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し、Vは炭素原子数2～20の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数5～30の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数5～20のアルキル基(基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。)又は環状置換基により置換されていてもよく、Wは水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数1～8のアルキレン基を表す。)

で表される重合性化合物、及び、下記一般式(V)

【化7】



(式中、 $X^1$ 及び $X^2$ はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、 $Sp^1$ 及び $Sp^2$ はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1～8のアルキレン基又は $-O-(CH_2)_s-$ (式中、sは2～7の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し、Uは炭素原子数2～20の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数5～30の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数5～20のアルキル基(基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。)又は環状置換基により置換されていてもよく、kは1～5の整数を表す。)

で表される重合性化合物群から選ばれる重合性化合物を一種又は二種以上含有する液晶組成物を重合してなる重合体により構成される請求項1～5のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項7】

前記第二の基板上に、透明導電性材料からなる共通電極を有し、

前記液晶層は電圧無印加時にホモニアス配向を示す請求項1～6のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項8】

前記第一の基板又は第二の基板上に前記画素電極と離間して設けられる共通電極と、

第一の透明絶縁基板及び第二の透明絶縁基板のそれぞれと液晶層との間に液晶層に接して設けられ、液晶組成物に対してホモニアス配向を誘起する配向膜とを有し、

前記画素電極から前記画素電極に近接する前記共通電極を結ぶ最短経路が、第一または第二の基板に対して平行方向成分を備える請求項1～6のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

## 【請求項 9】

前記第一の基板上に、前記画素電極と離間して設けられる共通電極と、  
前記第一の基板及び第二の基板のそれぞれと液晶層との間に液晶層に接して設けられ、液晶組成物に対してホモニアス配向を誘起する配向膜とを有し、  
近接する前記共通電極と前記画素電極との最短離間距離  $d$  が前記配向膜同士の最短離間距離  $G$  より短い請求項 1～6 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

## 【手続補正書】

【提出日】平成27年9月7日(2015.9.7)

## 【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

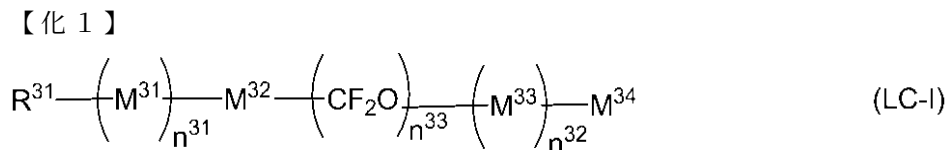
【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

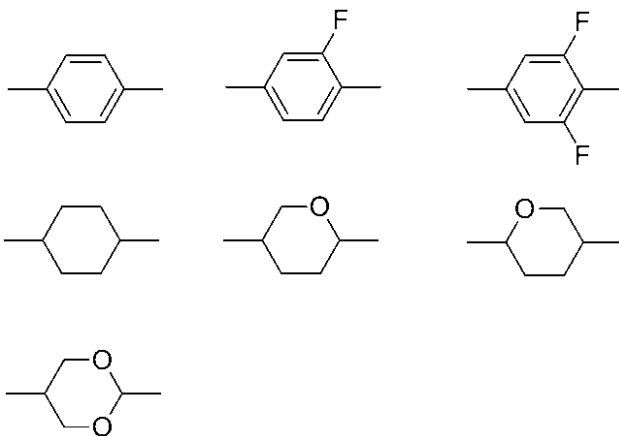
対向に配置された第一の基板と、第二の基板と、前記第一の基板と第二の基板との間に液晶組成物を含有する液晶層を挟持し、  
前記第一基板上にマトリクス状に配置される複数のゲート配線及びデータ配線と、  
前記ゲート配線とデータ配線との交差部に設けられる薄膜トランジスタと、該トランジスタにより駆動され透明導電性材料からなる画素電極とを有し、  
前記薄膜トランジスタが、ゲート電極と、該ゲート電極と絶縁層を介して設けられる酸化物半導体層と、該酸化物半導体層と導通して設けられるソース電極及びドレイン電極とを有し、  
前記液晶組成物が一般式 (LC-I)



(式中、 $R^{31}$  は炭素原子数 1 から 10 のアルキル基、炭素原子数 1 から 10 のアルコキシ基、炭素原子数 2 から 10 のアルケニル基又は炭素原子数 2 から 10 のアルケニルオキシ基を表し、

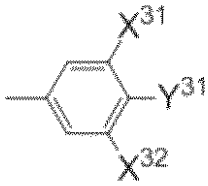
$M^{31} \sim M^{33}$  はお互い独立して下記のいずれかの構造

## 【化 2】



を表し、  
 $M^{34}$  は

## 【化 3】



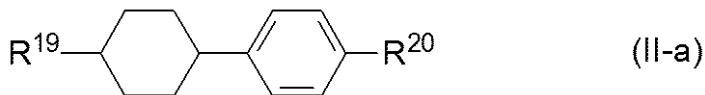
(式中、X<sup>31</sup> 及び X<sup>32</sup> はお互い独立して水素原子又はフッ素原子を表し、Y<sup>31</sup> はフッ素原子、塩素原子、シアノ基、 $-\text{CF}_3$ 、 $-\text{OCH}_2\text{F}$ 、 $-\text{OCHF}_2$  又は  $-\text{OCF}_3$  を表す。)を表し、

n<sup>31</sup> 及び n<sup>32</sup> はお互い独立して 0、1 又は 2 を表し、n<sup>31</sup> + n<sup>32</sup> は 0、1 又は 2 を表し、M<sup>31</sup> 及び M<sup>33</sup> が複数存在する場合には同一であっても異なっても良く、n<sup>33</sup> は 0 又は 1 を表す。)

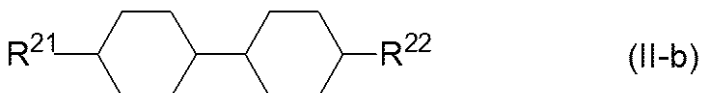
で表される化合物において n<sup>33</sup> が 1 を表す化合物を一種又は二種以上と、n<sup>33</sup> が 0 を表す化合物を一種又は二種以上含有し、

一般式 (II-a) から一般式 (II-f)

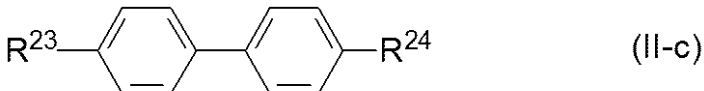
## 【化 4】



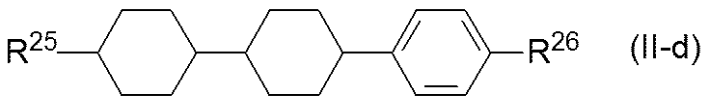
(II-a)



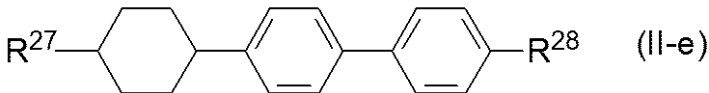
(II-b)



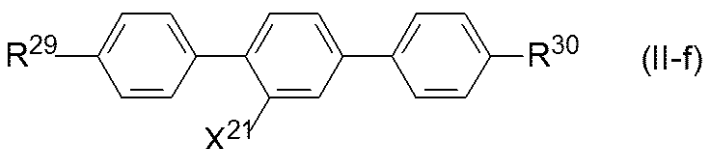
(II-c)



(II-d)



(II-e)



(II-f)

(式中、R<sup>19</sup> ~ R<sup>30</sup> はお互い独立して炭素原子数 1 から 10 のアルキル基、炭素原子数 1 から 10 のアルコキシ基又は炭素原子数 2 から 10 のアルケニル基を表し、X<sup>21</sup> は水素原子又はフッ素原子を表す。)で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有するが、一般式 (II-b) で表される化合物を一種又は二種以上含有し、

一般式 (II-a) から一般式 (II-f) で表される化合物の合計含有量は、組成物全体に対して、5 ~ 80 質量%である液晶表示素子。

## 【請求項 2】

前記酸化物半導体層が、In, Ga, Zn, 及び Sn から選ばれる少なくとも一つの元素を含む酸化物である請求項 1 に記載の液晶表示素子。

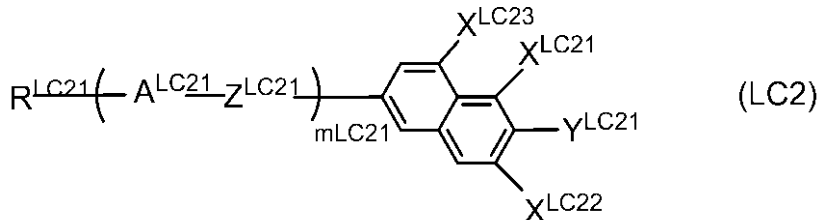
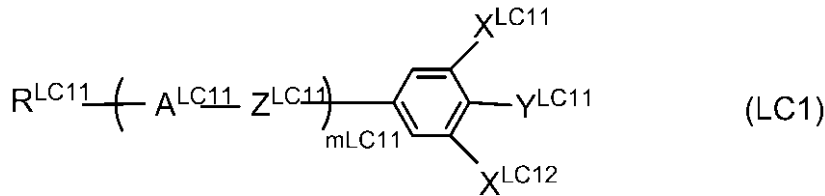
## 【請求項 3】

一般式 (II-b) において R<sup>21</sup> 及び R<sup>22</sup> の少なくとも一方が炭素原子数 2 から 10 のアルケニル基を表す請求項 1 又は 2 に記載の液晶表示装置。

## 【請求項 4】

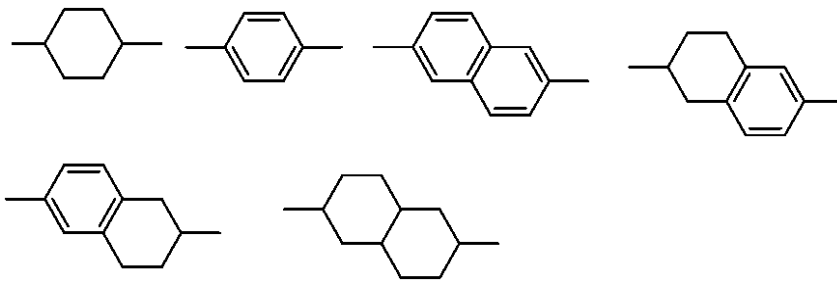
前記液晶層に、更に一般式 (LC1) 及び一般式 (LC2)

## 【化 5】



(式中、 $R^{LC11}$  及び  $R^{LC21}$  はそれぞれ独立して炭素原子数 1～15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$  又は  $-\text{CO}-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよく、 $A^{LC11}$ 、及び  $A^{LC21}$  はそれぞれ独立して下記の何れかの構造

## 【化 6】



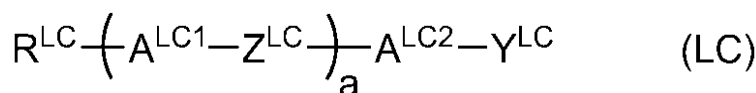
(該構造中、シクロヘキシレン基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}_2-$  は酸素原子で置換されていてもよく、1,4-フェニレン基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-\text{CH}=-$  は窒素原子で置換されていてもよく、また、該構造中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子はフッ素原子、塩素原子、 $-\text{CF}_3$  又は  $-\text{OCF}_3$  で置換されていてもよい。)を表し、 $X^{LC11}$ 、 $X^{LC12}$ 、 $X^{LC21} \sim X^{LC23}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、 $-\text{CF}_3$  又は  $-\text{OCF}_3$  を表し、 $Y^{LC11}$  及び  $Y^{LC21}$  はそれぞれ独立して水素原子、塩素原子、フッ素原子、シアノ基、 $-\text{CF}_3$ 、 $-\text{OCH}_2\text{F}$ 、 $-\text{OCHF}_2$  又は  $-\text{OCF}_3$  を表し、 $Z^{LC11}$  及び  $Z^{LC21}$  はそれぞれ独立して単結合、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CF}=\text{CF}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-(\text{CH}_2)_4-$ 、 $-\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{O}-$ 、 $-\text{OCF}_2-$  又は  $-\text{CF}_2\text{O}-$  を表し、 $m^{LC11}$  及び  $m^{LC21}$  はそれぞれ独立して 1～4 の整数を表し、 $A^{LC11}$ 、 $A^{LC21}$ 、 $Z^{LC11}$  及び  $Z^{LC21}$  が複数存在する場合は、それらは同一であっても異なっても良い。ただし、一般式 (LC-1) で表される化合物を除く。)

で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含有する請求項 1～3 の何れか一項に記載の液晶表示装置。

## 【請求項 5】

前記液晶層に、更に一般式 (LC)

## 【化 7】



(一般式 (LC) 中、 $R^{LC}$  は炭素原子数 1～15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-CH_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$  又は  $-CO-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子に置換されていてもよく、

$A^{LC1}$  及び  $A^{LC2}$  は、それぞれ独立して、

(a) トランス-1, 4-シクロヘキシレン基 (この基中に存在する 1 個の  $-CH_2-$  又は隣接していない 2 個以上の  $-CH_2-$  は酸素原子又は硫黄原子で置換されていてもよい。)、

(b) 1, 4-フェニレン基 (この基中に存在する 1 個の  $-CH=$  又は隣接していない 2 個以上の  $-CH=$  は窒素原子で置換されていてもよい。)、及び

(c) 1, 4-ビスクロ (2, 2, 2) オクチレン基、ナフタレン-2, 6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2, 6-ジイル基、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-2, 6-ジイル基、又はクロマン-2, 6-ジイル基

からなる群より選ばれる基を表すが、上記の基 (a)、基 (b) 又は基 (c) に含まれる 1 つ又は 2 つ以上の水素原子はそれぞれ、フッ素原子、塩素原子、 $-CF_3$  又は  $-OCF_3$  で置換されていてもよく、

$Z^{LC}$  は単結合、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-OCF_2-$  又は  $-CF_2O-$  を表し、

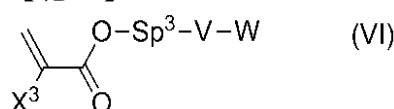
$Y^{LC}$  は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、及び炭素原子数 1～15 のアルキル基を表し、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の  $-CH_2-$  は、酸素原子が直接隣接しないように、 $-O-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CO-$ 、 $-CF_2O-$  又は  $-OCF_2-$  で置換されてよく、該アルキル基中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよく、

a は 1～4 の整数を表すが、a が 2、3 又は 4 を表し、 $A^{LC1}$  が複数存在する場合、複数存在する  $A^{LC1}$  は、同一であっても異なっても良く、 $Z^{LC}$  が複数存在する場合、複数存在する  $Z^{LC}$  は、同一であっても異なっても良い。ただし、一般式 (LC 1)、一般式 (LC 2) 及び一般式 (II-a) から (II-f) で表される化合物を除く。) で表される化合物を含有する請求項 4 に記載の液晶表示素子。

#### 【請求項 6】

前記液晶層が一般式 (VI)

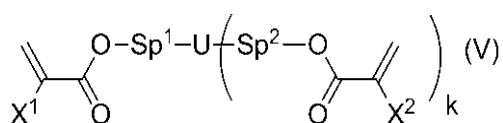
#### 【化 8】



(式中、 $X^3$  は、水素原子又はメチル基を表し、 $Sp^3$  は、単結合、炭素原子数 1～8 のアルキレン基又は  $-O-(CH_2)_t-$  (式中、t は 2～7 の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。) を表し、V は炭素原子数 2～20 の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数 5～30 の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数 5～20 のアルキル基 (基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。) 又は環状置換基により置換されていてもよく、W は水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数 1～8 のアルキレン基を表す。)

で表される重合性化合物、及び、下記一般式 (V)

#### 【化 9】



(式中、 $X^1$  及び  $X^2$  はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、 $Sp^1$  及び  $Sp^2$  はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数 1～8 のアルキレン基又は  $-O-(CH_2)_t-$

)  $s$  - (式中、 $s$  は 2 ～ 7 の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。) を表し、 $U$  は炭素原子数 2 ～ 20 の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数 5 ～ 30 の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数 5 ～ 20 のアルキル基 (基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。) 又は環状置換基により置換されていてもよく、 $k$  は 1 ～ 5 の整数を表す。)

で表される重合性化合物群から選ばれる重合性化合物を一種又は二種以上含有する液晶組成物を重合してなる重合体により構成される請求項 1 ～ 5 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項 7】

前記第二の基板上に、透明導電性材料からなる共通電極を有し、  
前記液晶層は電圧無印加時にホモジニアス配向を示す請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項 8】

前記第一の基板又は第二の基板上に前記画素電極と離間して設けられる共通電極と、  
第一の透明絶縁基板及び第二の透明絶縁基板のそれぞれと液晶層との間に液晶層に接して設けられ、液晶組成物に対してホモジニアス配向を誘起する配向膜とを有し、  
前記画素電極から前記画素電極に近接する前記共通電極を結ぶ最短経路が、第一または第二の基板に対して平行方向成分を備える請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

【請求項 9】

前記第一の基板上に、前記画素電極と離間して設けられる共通電極と、  
前記第一の基板及び第二の基板のそれぞれと液晶層との間に液晶層に接して設けられ、液晶組成物に対してホモジニアス配向を誘起する配向膜とを有し、  
近接する前記共通電極と前記画素電極との最短離間距離  $d$  が前記配向膜同士の最短離間距離  $G$  より短い請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の液晶表示素子。

## 【国際調査報告】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/079196

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G02F1/1368(2006.01)i, C09K19/12(2006.01)i, C09K19/30(2006.01)i, C09K19/32(2006.01)i, C09K19/38(2006.01)i, C09K19/42(2006.01)i, C09K19/54(2006.01)i, G02F1/13(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G02F1/1368, C09K19/12, C09K19/30, C09K19/32, C09K19/38, C09K19/42, C09K19/54, G02F1/13

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2015  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2015 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2015

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                                                                                                               | Relevant to claim No. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Y         | JP 5170602 B1 (DIC Corp.),<br>11 January 2013 (11.01.2013),<br>paragraphs [0010], [0016], [0058] to [0104]<br>& WO 2013/175645 A1 & EP 2684935 A1<br>& KR 10-2013-0142101 A & CN 103562345 A<br>& TW 201348413 A | 1-9                   |
| Y         | WO 2012/117875 A1 (Sharp Corp.),<br>07 September 2012 (07.09.2012),<br>paragraph [0027]<br>(Family: none)                                                                                                        | 1-9                   |
| Y         | Kenji Nomura et al., Room-temperature<br>fabrication of transparent flexible thin-film<br>transistors using amorphous oxide<br>semiconductors, nature, 2004.11.25, Vol.432,<br>No.7016, pp.488-492               | 1-9                   |

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&amp;" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
16 January 2015 (16.01.15)

Date of mailing of the international search report  
27 January 2015 (27.01.15)

Name and mailing address of the ISA/  
Japan Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 国際調査報告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 4 / 0 7 9 1 9 6                   |             |
| <b>A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))</b><br>Int.Cl. G02F1/1368(2006.01)i, C09K19/12(2006.01)i, C09K19/30(2006.01)i, C09K19/32(2006.01)i, C09K19/38(2006.01)i, C09K19/42(2006.01)i, C09K19/54(2006.01)i, G02F1/13(2006.01)i                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                        |             |
| <b>B. 調査を行った分野</b><br>調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))<br>Int.Cl. G02F1/1368, C09K19/12, C09K19/30, C09K19/32, C09K19/38, C09K19/42, C09K19/54, G02F1/13                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                        |             |
| 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの<br>日本国実用新案公報 1922-1996年<br>日本国公開実用新案公報 1971-2015年<br>日本国実用新案登録公報 1996-2015年<br>日本国登録実用新案公報 1994-2015年                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                        |             |
| 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                        |             |
| <b>C. 関連すると認められる文献</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                        |             |
| 引用文献の<br>カテゴリー*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                                                                                                                                           | 関連する<br>請求項の番号                                         |             |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JP 5170602 B1 (D I C株式会社) 2013.01.11,<br>段落【0010】、【0016】、【0058】 - 【0104】<br>& WO 2013/175645 A1 & EP 2684935 A1 & KR 10-2013-0142101 A<br>& CN 103562345 A & TW 201348413 A | 1-9                                                    |             |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WO 2012/117875 A1 (シャープ株式会社) 2012.09.07,<br>段落【0027】<br>(ファミリーなし)                                                                                                           | 1-9                                                    |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                        |             |
| * 引用文献のカテゴリー<br>「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの<br>「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの<br>「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)<br>「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献<br>「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献<br>「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの<br>「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの<br>「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの<br>「&」同一パテントファミリー文献 |                                                                                                                                                                             |                                                        |             |
| 国際調査を完了した日<br>16.01.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 国際調査報告の発送日<br>27.01.2015                               |             |
| 国際調査機関の名称及びあて先<br>日本国特許庁 (ISA/J P)<br>郵便番号100-8915<br>東京都千代田区霞が関三丁目4番3号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 特許庁審査官 (権限のある職員)<br>磯野 光司<br>電話番号 03-3581-1101 内線 3293 | 2 L 3 4 1 1 |

| 国際調査報告                |                                                                                                                                                                                                 | 国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 4 / 0 7 9 1 9 6 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| C (続き) . 関連すると認められる文献 |                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 引用文献の<br>カテゴリー*       | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                                                                                                                                                               | 関連する<br>請求項の番号                       |
| Y                     | Kenji Nomura et al.,<br>Room-temperature fabrication of transparent flexible thin-film<br>transistors using amorphous oxide semiconductors,<br>nature, 2004.11.25, Vol.432, No.7016, pp.488-492 | 1-9                                  |

フロントページの続き

| (51)Int.Cl.                    |  | F I           |  | テーマコード (参考) |
|--------------------------------|--|---------------|--|-------------|
| <b>C 0 9 K 19/54 (2006.01)</b> |  | C 0 9 K 19/54 |  | Z           |
| <b>C 0 9 K 19/30 (2006.01)</b> |  | C 0 9 K 19/30 |  |             |
| <b>C 0 9 K 19/32 (2006.01)</b> |  | C 0 9 K 19/32 |  |             |
| <b>C 0 9 K 19/12 (2006.01)</b> |  | C 0 9 K 19/12 |  |             |

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

Fターム(参考) 2H192 AA24 BB02 BB13 BB53 BB73 CB05 CB37 CB71 CC72 DA32  
 JA33  
 2H290 AA73 BB63 BD01 BF54 CA46 DA01 DA03  
 4H027 BA13 BD04 BE05 CD01 CG05 CM01 CQ01 CT01 CU05 CW01  
 DK05

(注) この公表は、国際事務局(W I P O)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 液晶显示元件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JPWO2015072368A1</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 公开(公告)日 | 2017-03-16 |
| 申请号            | JP2015510555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 申请日     | 2014-11-04 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 大日本油墨化学工业株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | DIC公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| [标]发明人         | 小川真治<br>岩下芳典                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
| 发明人            | 小川 真治<br>岩下 芳典                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |
| IPC分类号         | G02F1/1368 G02F1/1337 G02F1/13 C09K19/42 C09K19/38 C09K19/54 C09K19/30 C09K19/32 C09K19/12                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |
| CPC分类号         | C09K19/3066 C09K19/0403 C09K19/3003 C09K19/322 C09K19/56 C09K2019/0448 C09K2019/0466 C09K2019/122 C09K2019/123 C09K2019/3004 C09K2019/3009 C09K2019/301 C09K2019/3016 C09K2019/3019 C09K2019/3021 G02F1/133365 G02F1/1337 G02F1/13439 G02F1/136286 G02F1/1368 G02F2001/133738 G02F2201/121 G02F2201/123 G02F2202/10            |         |            |
| FI分类号          | G02F1/1368 G02F1/1337 G02F1/13.500 C09K19/42 C09K19/38 C09K19/54.Z C09K19/30 C09K19/32 C09K19/12                                                                                                                                                                                                                               |         |            |
| F-TERM分类号      | 2H192/AA24 2H192/BB02 2H192/BB13 2H192/BB53 2H192/BB73 2H192/CB05 2H192/CB37 2H192/CB71 2H192/CC72 2H192/DA32 2H192/JA33 2H290/AA73 2H290/BB63 2H290/BD01 2H290/BF54 2H290/CA46 2H290/DA01 2H290/DA03 4H027/BA13 4H027/BD04 4H027/BE05 4H027/CD01 4H027/CG05 4H027/CM01 4H027/CQ01 4H027/CT01 4H027/CU05 4H027/CW01 4H027/DK05 |         |            |
| 代理人(译)         | 河野 通洋<br>根岸信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
| 优先权            | 2013233958 2013-11-12 JP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 其他公开文献         | JP5850286B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |

#### 摘要(译)

第一基板，第二基板和包含液晶组合物的液晶层被夹在彼此面对的第一基板和第二基板之间，并且在第一基板上以矩阵形式形成。布置有多个栅极布线和数据布线，设置在栅极布线和数据布线的交叉处的薄膜晶体管，以及由晶体管驱动并且由透明导电材料制成的像素电极。经由栅电极和绝缘层设置的氧化物半导体层，以及与氧化物半导体层导通的源电极和漏电极，液晶组成物具有通式 (LC1) 和通式 (LC1) LC2) 包含选自自由通式 (II-a) 表示的化合物组成的组中的一种或多种化合物至选自自由通式 (II-f) 表示的化合物组成的组中的化合物 包含一个或多个 提供一种液晶显示装置。

